PCT

栗 事 務 局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

世界知的所有権機関



(51) 国際特許分類6

C07D 213/64, 239/42, 241/20, 253/06, 401/12, 405/12, 417/06, 417/12, A61K 31/495, 31/505, 31/44, 31/535, 31/53

(11) 国際公開番号 A1

WO98/09949

(43) 国際公開日

1998年3月12日(12.03.98)

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/03132

(22) 国際出願日

1997年9月5日(05.09.97)

(30) 優先権データ

特顧平8/255335

1996年9月6日(06.09.96)

(71) 出職人(米国を除くすべての指定国について)

日本化薬株式会社

(NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISIIA)[JP/JP]

〒102 東京都千代田区富士見一1日11番2号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ)

鈴木良一(SUZUKI, Yoshikazu)[JP/JP]

〒114 東京都北区田端3-13-8 Tokyo, (JP)

石田晃 --(ISHIDA, Koichi)[JP/JP]

〒303 茨城県水海道市天満町4808-3 Ibaraki, (JP) (74) 代理人

弁理士 佐伯簒生(SAEKI, Norio)

〒110 東京都台東区台東一丁目30番9号

第2ツチヤビル9階 Tokyo, (JP)

(81) 指定国 AU, BR, CA, CN, HU, IL, JP, KR, MX, US, =-ラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FL, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書籍

国際調査報告書

(54) Title: NOVEL ACETAMIDE DERIVATIVES AND PROTEASE INHIBITORS

(54)発明の名称 新規アセトアミド誘導体およびプロテアーゼ阻害剤

(57) Abstract

Novel acetamide derivatives having a substituted heterocycle and consecutive dicarbonyl structures represented by chemical formula (T), for example, 1-pyrimidinylacetamide compounds 1-pyrazinylacetamide compounds 1-triazinylacetamide compounds. Because of showing inhibitory activities on proteases of the chymotrypsin type, these compounds are useful as inhibitors for these enzymes, in particular, chymase inhibitors. In formula (I) Rº represents optionally substituted phenyl; R1 represents optionally substituted aryl,

heteroaryl or aliphatic lower alkyl; R² represents optionally substituted alkyl, arylalkyl or heteroarylalkyl; R³ represents hydrogen; acyl; sulfonyl; isocyanato; thiourea; hydrogen, optionally substituted lower alkyl; aryl(C1.7) alkyl, heteroaryl(C1.7) alkyl, aryl or heteroaryl; X and Y independently represent each nitrogen or carbon; and Z represents polymethylene optionally substituted at the hydrogen atoms thereon.

(57) 要約

本発明は置換複素環式基および連続したジカルポニル構造を有する新規アセト アミド誘導体、例えば1-ビリミジニルアセトアミド化合物、1-ビラジニルア セトアミド化合物および1-トリアジニルアセトアミド化合物等に関するもので あり、これらの化合物はキモトリプシンタイプ・プロテアーゼの阻害活性を有し、 該酵素阻害剤特にキマーゼ阻害剤として有用なものである。本発明の新規アセト アミド誘導体は下記化学式(1)で示される。

R°は置換又は非置換のフェニル、R'はアリール、ヘテロアリール又は 脂肪族低級アルキルで置換又は非置換いずれでも良い。Rºは換又は非置換のアル キル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル。R°は水紮;アシル基、;ス ルホニル基;イソシアネート基;チオウレア;または水素、低級アルキルまたは 置換低級アルキル;アリール(1-7C)アルキル、ヘテロアリール(1-7 C)アルキル、アリールおよびヘテロアリールでありである。

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または炭素原子、乙はポリメチレン基 を示し、ポリメチレン基上の水衆原子は置換されてもよい。)

PCTに基づいて公開される国際出版のパンフレット第一頁に記載されたPCT加盟国を判定するために使用されるコード(参与情報)

スフフガ英グガガギギギヘイアイアイBケキベィラボ国ルーンニュランンイスアイクニニア・シガドルラスラ ア ア ビャリネラエラア アスシン ア ア ーシンシン ア ア ドーシンシー・シード ドー・シー・ドー・シー・ドー・ファイド・アー・アード・アー・アド ドーク・アド ドーク・アド ドーク・アド ドーク・アド ドーク・アド ドーク・アドー・アード アルバニア
アルメニア
オーストリア
オーストリア
オーストリテリア
アゼルバーリア
ボスア・ス
ボルボーア・ス
ベルギー・ファソ
ブルギリア
ベラシル
ベラシル
カナゲ AMTUZABBBB SE SG SI SK SL SN EFFGGGGGGGGHIIIIIJKKKKKKLL STTTTTTTUUUVY BG BJ BR トルリニー・トバゴ クランダ イナ クランダ マランダ ペキトラン マランダ ペキトラビ スイーンパ エニスプエ アシンエ MNRWY LLOZLTOU NY NY NY PPOUR カナダ 中央アフリカ共和国 コンゴー CHIMNUNB CI コート・シャイン CM カメルーン CN 中国 CU キューバ CZ チェーコ 共和国 DB ギイブ DR デンマーク BB エストニア リニ/ サルギスタン 理算是主主義人民共和国 大特民間 カザフスタン セントルシア リヒテンシュタイン SD

明細書

新規アセトアミド誘導体およびプロテアーゼ阻害剤

技術分野

本発明は置換複素環式基および連続したジカルボニル構造を有する新規アセトアミド誘導体、例えば1ービリミジニルアセトアミド化合物、1ービラジニルアセトアミド化合物等に関するものであり、キモトリプシンタイプ・プロテアーゼの阻害剤特にキマーゼ阻害剤に関するものである。本化合物は一般的にキモトリプシンタイプ・プロテアーゼの関与していると考えられる疾病の予防薬または治療薬として有用である。例えばキモトリプシンタイプのプロテアーゼは鳴息、アレルギー、炎症、リュウマチ、高血圧、心不全、心筋梗塞、心肥大、血管形成やアテロームを合併する血管損傷、腎炎及び腎不全などの疾患への直接的および間接的関与が考えられている。また本発明は連続したジカルボニル構造を有する複素環式アミド化合物の合成に有用な中間体、複素環式アミド化合物の製造工程、このような複素環式アミド化合物を有効成分として含む医薬品組成物およびその使用法などを含む。

背景技術

キマーゼはセリンプロテアーゼの中のキモトリプシンタイプのプロテアーゼに属し、肥満細胞中の分泌類粒に蓄積され、刺激によって放出される細胞障害性の蛋白質であることが古くから知られている。さらに最近ではキマーゼには生体内での血圧調節に関与するアンジオテンシン・IIをアンジオテンシン・Iから変換する作用のあることがCirc.Res.,66,883(1994)に報告されている。またキマーゼの阻害剤が肥満細胞のヒスタミン遊離(J.Cell.Biochem.,38,291,(1988))及び好酸球の細胞障害蛋白質の遊離(Arch.Biochem.Biophys.,312,67,(1994))を抑制することも知られている。すなわち、キマーゼが細胞障害作用のみならず生体内の種々のメディエーターの遊離に関与していることが現在では一

般的に知られている。

また上記のキマーゼの作用は動物の種類によって異なり、特にヒトおよびイヌと齧歯類ではその作用に大きな違いのあることがProc.Natl.Acad.Sci.USA,84,364,(1987)に報告されている。

現在、キマーゼを阻害する化合物は消化酵素であるキモトリプシンの阻害剤が 知られているのみであり、阻害活性、他のプロテアーゼに対す阻害の選択性、生 体内での化合物の安定性、毒性等の面で満足すべきものではなく医薬品としての 開発もなされていない。従って、キマーゼを低濃度で選択的に阻害し、安全性の 高いキマーゼ阻害剤が望まれている。

発明の開示

そこで本発明者らは上記問題点を解決するキマーゼ阻害剤を見出すべく鋭意検 討した結果、本発明をするに至った。

すなわち本発明は次の(1)~(30)に関する。

(1) 下記の化学式(I)で表される新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

【式中、R°はフェニル基であり、その環上には下記に定義される基Aから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある(基A;基Aはハロゲン、ニトロ、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基またはハロゲノ置換低級アルキル基を示す。)。

 R^{-1} は(i)アリール、(ii)ヘテロアリールまたは(iii) $C_{i\sim 0}$ の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基であり、それぞれ独立に、基Aについて定義された置換基

を1つまたはそれ以上有することがある;またはR'は前記(i)~(iii)の基上にOR・、COOR・、CONR・R。、NR・R。、NR・CHO、NR・COR・、SO2Ra、CONR・SO2R・およびP(O)(OR・)。よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある(この中で、R・~R・は独立に水素、低級アルキルまたは置換低級アルキル;またはR・~R・は独立にアリール(1-7C)アルキル、ヘテロアリール(1-7C)アルキル、アリールおよびヘテロアリールであり、これらの内、アリールまたはヘテロアリールであり、これらの内、アリールまたはヘテロアリールの環上には前記に定義された基Aから選択される1つまたはそれ以上、通常1ないし3個の置換基を有する事がある。また置換低級アルキルは置換基としてハロゲン、ニトロ、水酸基から選ばれる原子または基を1ないし3個有する。);あるいはR¹は前記(i)~(iii)の基上に下記に定義される環状基Gを、置換基として一つまたはそれ以上有する場合がある(環状基G;環状基Gは酸素原子または窒素原子を1ないし3の範囲で含む5または6員環からなる複楽環基を示し、置換基を有しても良い。)。

 R^2 は($1\sim 8$ C) アルキル、アリール($1\sim 7$ C) アルキル、ヘテロアリール($1\sim 7$ C) アルキル、アリール、;または R^2 は前記に定義された基Bもしくは基Bを置換基として有する($1\sim 8$ C) アルキル;あるいは前記に定義された環状基Gを置換基として有する($1\sim 8$ C) アルキルを示す。

 R^3 は水素;または R^3 は(i)D(CH_2)。--、 CO、(ii)D・CO・E・COあるいは(iii)D・SO2・E・COであるアシル基、;または R^3 はD(CH_2)。--、 SO2あるいはD・CO・E・SO2であるスルホニル基(ここで基Dは水素、C1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基、アリール基、ハロゲノ低級アルキル、ハロゲノ低級アルコキシ、アミノ、低級アルコキシアミノ、ハロゲノ低級アルキルアミノ、 R_bR_cN ・O、 R_bC 0、 R_bC 0 、 R_bC 0 R_bC 0

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または炭素原子を示し、R.~R.で表

される基で置換されていてもよい。

2はポリメチレン基を示し、ポリメチレン基上の水素原子は独立にR。、R。で置換されてもよい。

(2) 化学式(I)において R 2が下記のものを示す上記 (1) 記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

 R^2 は($1\sim 8$ C)アルキル、アリール($1\sim 7$ C)アルキル、ヘテロアリール($1\sim 7$ C)アルキル、アリール、;または R^2 は前記に定義された基B(但し化学式(I)において Y が窒素原子を示し、 X が炭素原子を示すとき、 R^2 は O R。または N R b R c 以外の基を示す。)もしくは基Bを置換基として有する($1\sim 8$ C)アルキル;あるいは前記に定義された環状基Gを置換基として有する($1\sim 8$ C)アルキルを示す。

- (3)環状基Gが,ビリジルオキシ、2-オキソー1、2-ジヒドロービリジンー1ーイル、ビリミジルオキシ、ビラジルオキシ、ビリダジルオキシまたは4位に低級アルキル基またはアリール低級アルキル基を有する事があるビベラジン-1-イル、ピロリジン-1-イル、ビベリジン-1-イル、4-モルホリン-4-イル、、ピロール-1-イルよりなるグループから選択される基を示す上記
- (1)または(2)記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
- (4) 化学式(I)において各記号が下記のものを示す L記(1) 記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

R°はフェニル基であり、その環上には基Aとしてハロゲン、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、トリフルオロメチル基から選択される1つから5つまでの置換基を有する場合がある。

 R^{+} はフェニル、チエニル、フリル、ビリジル、ビロリルまたは $C1\sim6$ の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基であり、それぞれ独立に、基Aについて前記に定義された置換基を1つまたはそれ以上有することがある;または R^{+} は前記のフェニル、チエニル、フリル、ビリジル、ピロリルまたは $C1\sim6$ の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基の基上に OR_{+} 、 $COOR_{+}$ 、 $CONR_{+}R_{-}$ 、 $NR_{+}R_{-}$ 、 $NR_{+}R_{-}$ 、 $NR_{+}CHO、<math>NR_{+}COR_{+}$ 、 $SO_{2}R_{+}$ 、 $SO_{2}R_{-}$ 、 $CONR_{+}SO_{2}R_{-}$ および

P(O)(OR。)。よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある(この中で、R。~R。は独立に水紫、低級アルキル;またはR。~R。は独立にアリール(1-7C)アルキル、ヘテロアリール(1-7C)アルキル、アリールおよびヘテロアリールであり、これらの場合、アリールまたはヘテロアリールの環上には基Aから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する事がある);あるいはR¹は前記のフェニル、チェニル、フリル、ピリジル、ピロリルまたはC1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基の基上に、ピリジルオキシ、2-オキソー1、2-ジヒドロピリジン-1-イル、ピリミシルオキシ、ピラジルオキシ、ピリダジルオキシまたは4位に低級アルキル基を有する事があるピベラジン-1-イル、またはピロリジン-1-イル、ピペリジン-1-イル、4-モルホリン-4-イル、ピロールー1-イルよりなるグループから選択される環状基Gを置換基として、つまたはそれ以上有する場合がある。

 R^2 は($1\sim4$ C) アルキル、アリール($1\sim3$ C) アルキル、ヘテロアリール($1\sim3$ C) アルキル、アリール、;または R^2 は、前記に定義された基Bもしくは基Bを置換基として有する($1\sim3$ C) アルキル;あるいは前記に定義された環状基Gを置換基として有する($1\sim3$ C) アルキルを示す。

 R^3 は水素;または R^3 は(i)D(CH_2)。-3・CO、(ii)D・CO・E・COあるいは(iii)D・SO₂・E・COであるアシル基、;または R^3 は、D(CH_2)。-3・SO₂およびD・CO・E・SO₂であるスルホニル基;または R^3 は、 R_0 R $_0$ N・CSで示されるチオウレア;または R^3 は R_0 である。(ここでDは水素、C1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基、トリフルオロメチル、2,2,2ートリフルオロエトキシ、アミノ、メトキシアミノ、2,2ートリフルオロエチルアミノ、 R_0 R $_0$ N、 R_0 R $_0$ N、 R_0 R $_0$ N、 R_0 R $_0$ N $_0$ R $_0$ R $_0$ N $_0$ R $_0$ R

X および Y は、それぞれ独立に窒素原子または炭素原子を示し、 R 。で表される基で置換されていてもよい。

Zは-CH2-を示し、2つの水素原子は独立にR.、R.で置換されてもよい。

- (5) 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す上記 (1) ないし
- (4)記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

R°はフェニル基であり、その環上には基Aとしてハロゲン、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、トリフルオロメチル基から選択される1つから3つまでの置換基を有する場合がある。

R'はフェニル基であり、その環上には前記に定義された基Aを独立に一つ以上有する事がある。;またはR'はOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R。、NR。R。、NR。R。、CHO、NR。COR。、SO2OR。、SO2R。、CONR。SO2R。およびP(O)(OR。)2よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある。

R²は(1~4 C)アルキル、アリール(1~3 C)アルキル、ヘテロアリール(1~3 C)アルキル、アリール、;またはR²は前記に定義された基Bもしくは基Bを置換基として有する(1~3 C)アルキル;あるいは下記に定義された環状基Gを置換基として有する(1~3 C)アルキルを示す。ここで基Gはビリジルオキシ、2-オキソー1、2-ジヒドロビリジン-1-イル、ビリミジルオキシ、ビラジルオキシ、ピリダジルオキシまたは4位に低級アルキル基またはアリール(1-7 C)アルキル基を有する事があるピペラジン-1-イル、またはピロリジン-1-イル、ピペリジン-1-イル、4-モルホリン-4-イル、ピールー1-イルよりなるグループから選択される環状基Gを示す。

 R^3 は水素;または R^3 は(i)D・(CH₂)。」・CO、(ii)D・CO・E・COあるいは(iii)D・SO₂・E・COであるアシル基、あるいはD・(CH₂)。。、SO₂およびD・CO・E・SO₂であるスルホニル基、(ここで基Dは水素、C1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基、トリフルオロメチル、2、2、2ートリフルオロエトキシ、2、2、2ートリフルオロエチルアミノ、COOR。、CONR。R。、NR。R。または上記に定義された基Gを示す。);またはR³は、R。R。N・CSで示されるチオウレア;また基Eは独立に、2価のベンゼン核、2価のヘテロアリール核、1、4ーピベラジンージーイル、2価のシクロヘキシル基、2価の1、4ーシクロヘキサジエニル基);またはR³はR。である。

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または無置換炭素原子を示す。 Zは-CH2-を示し、2つの水素原子は独立にR。、R。で置換されてもよい。

- (6) 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す上記 (1) ないし
- (5)記載の新規アセトアミド誘導体または菜理学的に許容される塩。

R°は無置換フェニル基または置換基としてハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルコキシ、低級アシルオキシから選ばれる1ないし2個の置換基で置換された置換フェニル、R¹は無置換フェニル基、R²は無置換フェニル基、無置換の(1~8 C)アルキルまたは置換基としてカルボキシル、低級アシルオキシ、フェニル、ピロリジン-1-イル、ピリジル、ピリジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリダジルオキシまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルカルボニル、モルホリノから選ばれる基を有する置換(1~8 C)アルキル基、R³は水素、低級アシル基、ホルミル、スルファモイル、低級アルキルスルホニル、アリール低級アルキルスルホニル、ヘテロアリールスルホニル、トリフルオロメチルスルホニルまたはテトラヒドロフロイル、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子、Zは-CH₂-を示す。

- (7) 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す上記 (1) ないし
- (6) 記載の新規アセトアミド誘導体または薬理学的に許容される塩。

- (8) 化学式(I)においてR³は水素、低級アルキルカルポニル、低級アルコキシカルポニル、アシル、スルホニル、スルファモイルより選ばれる基である上記
- (1)ないし(7)の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される 塩。
- (9) 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す上記(1)記載の新規

アセトアミド誘導体または薬理学的に許容される堪。

(10) 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

R°は無置換フェニル基、 R¹は無置換フェニル基、 R²は3 - (2-オキソ-1,2-ジヒドロビリジン-1-イル) プロビル、 R³は水素、 t - ブチルオキシカルボニル、ホルミル、アセチル、 低級アルキルスルホニル、 アリール低級アルキルスルホニル、 ヘテロアリールスルホニル、 トリフルオロメチルスルホニル、 低級アルキルアミノスルホニル、 ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニル、 ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニル、 ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニルから選ばれる基、 X は無置換炭素原子、 Y は窒素原子、 Z は - C H₂ - を示す。

(11) 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

R°は無置換フェニル基、 R¹は無置換フェニル基、R2は3-(2-ビリジルオキシ)プロピル、R³は水素、tーブチルオキシカルボニル、ホルミル、アセチル、低級アルキルスルホニル、アリール低級アルキルスルホニル、ヘテロアリールスルホニル、トリフルオロメチルスルホニル、低級アルキルアミノスルホニル、アリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリールで設アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリールアミノスルホニル、ヘテロアリールアミノスルホニル、ヘテロアリールアミノスルホニル、ヘテロアリールアミノスルホニルから選ばれる基、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子、Zは-CH2-を示す。

(12) 2-(5-アミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, $6-ジヒドロヒリミジン-1-イル)-N-\{2$, $3-ジオキソ-1-(3-フルオロフェニル)メチル}プチルアセトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。$

(13) $2-(5-アミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロヒリミジン-1-イル)-N-{2, 3-ジオキソ-6-(4-モルホリン-4-イル)-1-フェニルメチル}へキシルアセトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。$

(14)2-(5-アミノまたは t-ブチルオキシカルポニルアミノまたはアセチルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソ-1-フェニルメチル-6-(2-オキソ-1,2-ジヒドロビリジン-1-イル) $}$ ヘキシルアセトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。

(15) 2 - (5-Pミノまたは t- ブチルオキシカルポニルアミノまたはベンジルスルホニルアミノまたはホルミルアミノまたはベンジルアミノスルホニルアミノまたは 4- ビリジルメチルオ キシカルポニルアミノまたはアセチルアミノー 6- オキソー 2- フェニルー 1 , 6- ジヒドロビリミジンー 1- イル) - N- $\{2$, 3- ジオキソー 6- (2- ビリジルオキシ) - 1- フェニルメチル $\}$ ヘキシルアセトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。

(16) (A) 2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソー 2-フェニルー1,6-ジヒドロヒリミジン-1-イル)-N-{2-メトキシ カルポニルー1-(4-ヒドロキシフェニル)メチル-2-オキソ}エチルアセ トアミド、(B) 2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソー 2-フェニルー1, 6-ジヒドロヒリミジン-1-イル) -N- {2-メトキシ カルポニルー1ー(3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル)メチルー2-オキ ソ} エチルアセトアミド、 (C) 2- (5-アミノ-6-オキソー2-フェニル -1, 6-9ヒドロビリミジン-1-4ル) -N-(2-オキソ-2-フェニルカルバモイル-1-フェニルメチル) エチルアセトアミド、(D) 2- (5-ア ミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロピリミジン-1-イル)-セトアミド、 (E) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル) - N- (2-オキソー2-フェニルエチルカルバ ルオキシカルポニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1, 6ージヒドロヒリ フェニル) メチルー2ーオキソ} エチルアセトアミド、 (G) 2- (5-t-ブ チルオキシカルポニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1、6ージヒドロヒ

リミジン-1-イル) -N-(2-オキソ-2-フェニルエチルカルバモイル-1-フェニルメチル)エチルアセトアミド、(H)2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2-メトキシカルボニル-1-(4-メチルオキシフェニル)メチル-2-オキソ}エチルアセトアミド、あるいはそれらの薬理学的に許容される塩。

(17) (A) 2-(5-r) - (6-x) - (17)ドロビリミジン-1-イル) - N - (2, 3 - ジオキソ-1 - フェニルメチル) 6 - ジヒドロヒリミジンー1 - イル) - N - (2, 3 - ジオキソー <math>6 - フェニル- 1 - フェニルメチル)ヘキシルアセトアミド、 (C) 2 - (5 - アミノ- 6 -オキソー2 - フェニルー1, 6 - ジヒドロビリミジンー1 - イル) - N - (2, 3ージオキソー6ーフェニルー1ーフェニルメチル) ベンチルアセトアミド、 セトアミド、(E) 2-(5-アミノ-6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジンー1ーイル) - N - (2, 3 - ジオキソー2 - フェニルー1 -フェニルメチル) プロヒルアセトアミド、 (F) 2-(5-アミノー6-オキソ -2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジンー1-イル) - N - (6-カルポキシルー2, 3-ジオキソー1-フェニルメチル) ヘキシルアセトアミド、 キシフェニル) メチル} ブチルアセトアミド、 (H) 2 - (5 - アミノー 6 - オ ージオキソー1-(3-フルオロフェニル)メチル】ブチルアセトアミド、 (I) $2 - (5 - 7) \cdot (1 - 6) - 7 \cdot (1 - 7) \cdot (1$ ジン-1-イル) - N - (2, 3 - ジオキソ-1 - (3 - クロロフェニル) メチ ル} ブチルアセトアミド、 (J) 2- (5-アミノ-6-オキソー2-フェニル -1, 6-9 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6

(3-メチルフェニル) メチル} ブチルアセトアミド、 (K) 2- (5-アミノ - 6 - オキソー 2 - フェニル - 1 , 6 - ジヒドロビリミジン - 1 - イル) - N -{2,3-ジオキソー1-(4-フルオロフェニル)メチル}ブチルアセトアミ F, (L) 2 - $(5-r \le J-6- \pi + y-2- \pi = y-1, 6- y = y = y-1)$ リミジン-1 - イル) - N - {2, 3 - ジオキソー1 - (4 - クロロフェニル) メチル} ブチルアセトアミド、 (M) 2- (5-アミノ-6-オキソ-2-フェ $-\mu - 1$, $6 - ジヒドロヒリミジンー <math>1 - 4\mu$) $-N - \{2, 3, -ジオキソー$ 6 - エトキシカルポニル - 1 - (3 - フルオロフェニル)メチル} ヘキシルアセ トアミド、(N) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジンー1ーイル) - N - $\{1$ - (3 -) ルオロフェニル) メチルー γ - (4-メチルビベラジン-1-イル)-2,3,7-トリオキソ}ヘブチルア セトアミド、(O) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジンー4ーイル) -1 - フェニルメチル} ヘキシルアセトアミド、 (P) 2 - (5 -アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル) $-N-\{2,3,-ジオキソー-6-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジン$ - 1 - イル) 1 - フェニルメチル} ヘキシルアセトアミド、(Q) 2 - (5 - ア ミノー6ーオキソー2ーフェニルー1, 6ージヒドロビリミジンー1ーイル) ー シ)} ヘキシルアセトアミド、(R) 2 - (3 - アミノー 2 - オキソー 6 - フェ ニルー1, 2-ジヒドロビラジン-1-イル) -N-(2-メトキシカルポニル - 2 - オキソー 1 - フェニルメチル)エチルアセトアミド、(S) 2 - (5 - ア ミノー1,6-ジヒドロー<math>6-オキソー1,3,4-トリアジニル)<math>-N-(2ーメトキシカルポニルー2ーオキソー1ーフェニルメチル) エチルアセトアミド、 (T) 2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノー6-オキソー2-フェニ ルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-(2, 3-ジオキソー1-フェニルメチル) ブチルアセトアミド、 (U) 2 - (5 - t - ブチルオキシカル ポニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル) - N - (2, 3 - ジオキソー1 - フェニルメチル) ヘキシルアセトアミド、

- (18) (A) 化学式(I)の新規アセトアミド誘導体が酸性化合物であるとき、その薬理学的に許容される塩がアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アルミニウム塩、アンモニウム塩または薬剤学的に許容されるカチオンを生じる有機塩基から得られる塩;(B) 化学式(I)の新規アセトアミド誘導体が塩基性化合物であるとき、その薬理学的に許容される塩が薬剤学的に許容されるアニオンを生じる酸を用いる事により生成する酸付加塩から選択される上記(1) 記載の新規アセトアミド誘導体の塩。
- (19)上記(1)ないし(18)に記載の新規アセトアミド誘導体またはその 薬理学的に許容される塩を有効成分とする医薬。
- (20)上記(1)ないし(19)に記載の新規アセトアミド誘導体またはその 薬理学的に許容される塩を有効成分とする新規プロテアーゼ阻害剤。
- (21)上記(1)ないし(20)に記載の新規アセトアミド誘導体またはその 薬剤学的に許容される塩を有効成分とする新規キマーゼ阻害剤。
- (22)上記(1)~(18)に記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬剤 学的に許容される塩を有効成分とする新規肥満網胞脱顆粒抑制剤または肥満細胞 ヒスタミン遊離抑制剤。
- (23)上記(1)~(18)に記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬剤学的に許容される塩を有効成分とする新規好酸球活性化抑制剤または好酸球活性酸素放出抑制剤。
- (24) 以下の(A)または(B)にあげる工程を有することを特徴とする、

上記(1)ないし(18)記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に 許容される塩の製法。

(A) 化学式(I)の新規アセトアミド誘導体の合成に際し、化学式 (II)

で示されるアルコール体の化合物をアルコール保護基がある場合にはそれを除去した後、酸化し、化学式(I)の新規アセトアミド誘導体とする工程(式中Rdは水素またはヒドロキシ基の保護基を示す。)、または、

(B) 化学式(III)

WO 98/09949

PCT/JP97/03132

あるいは、化学式 (IV)

(IV)

(化学式(III)または(IV)における R^3 'は上記(1)で定義された R^3 と同じ意味を示す。)における R^3 'が水素である化合物と、

化学式 (V)

(V)

あるいは、化学式 (VI)

「のいずれかの化合物とを縮合する工程(上記式中における R^0 、 R^1 、 R^3 、X、Y およびZは上記 (1) で定義された基を示す)。

- (25) R°、R¹、R²、R³、X、YおよびZが上記(1) で定義された基である上記(24) 記載の化学式(II) の化合物およびその塩。
- (2.6) R° 、 R° 、およびZが上記(1) で定義された基であり、 $R^{\circ \circ}$ が上記
- (24)に定義された基である、上記(24)記載の化学式(III)の化合物およ

びその塩。

(27) R°、R²、および2が上記(1) で定義された基であり、R³'が上記(24) に定義された基である、上記(24) 記載の化学式(IV) の化合物およびその塩。

(28) R¹、R³、XおよびYが上記(1)で定義された基である上記(24) 記載の化学式(V)の化合物およびその塩。

(29) R^1 および R^3 が上記(1)で定義された基である上記(24) 記載の化学式 (VI) の化合物およびその塩。

(30) 3-R", $-5-(R_1CO)-2$ 、2-ジ低級アルキルー $4-(R^0-Z)$ オキサゾリジン(オキサゾリジンのケトン誘導体)またはその塩(式中 R^0 、 R^2 およびZが請求項1で定義された基であり、 R^3 ,は請求項1で定義された R^3 と同じ意味を示す。)。

発明を実施するための最良の形態

本発明は置換複素環式基および連続したジカルボニル構造を有する新規アセトアミド誘導体、例えば1ービリミジニルアセトアミド化合物、1ービラジニルアセトアミド化合物等に関するものであり、これらの化合物又はその塩(以下本化合物という)を有効成分とするプロテアーゼ阻害剤は肥満細胞や好酸球等の白血球活性化抑制作用、アンジオテンシン産生抑制作用等を有し、例えば喘息、アレルギー、炎症、リュウマチ、高血圧、心不全、心筋梗塞、心肥大、血管形成やアテロームを合併する血管損傷、腎炎及び腎不全を治療又は予防する薬剤として期待される。

本明細書においては、特に断りのある場合を除いて、以下のような定義が用いられている。

基Aはハロゲン、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基およびハロゲノ 置換低級アルキル基から選択される基を示す。

基BはOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R。、NR。CHO、NR。CO R。、SO2OR。、SO2R。、CONR。SO2R。およびP(O)(OR。)2より なるから選択される基を示す。

R。~R。は独立に水素、低級アルキル、アリール(1-7C)アルキル、ヘテロアリール(1-7C)アルキル、アリールおよびヘテロアリールから選ばれる基を示し、これらの内、アリールまたはヘテロアリールの環上には前記に定義された基Aから選択される1つまたはそれ以上の買換基を有してもよい。

環状基 G は酸素原子または窒素原子を 1 ないし 3 の範囲で含む 5 または 6 員環からなる複素環基を示し、置換基を有してもよい。

基 D は水素、 C 1 ~ 6 の直鎖、 分岐鎖あるいは環状のアルキル基、トリフルオロメチル等のハロゲノ低級アルキル、 2 、 2 、 2 ~ トリフルオロエトキシなどのハロゲノ低級アルコキシ、メトキシアミノなどの低級アルコキシアミノ、 2 、 2 ~ トリフルオロエチルアミノなどのハロゲノ低級アルキルアミノ、 R $_{\circ}$ R $_{\circ}$ N 、 R $_{\circ}$ R $_{\circ}$ N · O 、 R $_{\circ}$ O 、 R $_{\circ}$ C O 、 R $_{\circ}$ R $_{\circ}$ N C O 、 R $_{\circ}$ S O $_{\circ}$ N R $_{\circ}$ 、 R $_{\circ}$ S 、 および前記に定義された基 G を示す。

基とは炭素数 1 ないし 6 の 2 価の架橋基を示し、酸素、窒素、硫黄から選ばれるヘテロ原子を 1 ないし 3 個含んでいてもよく、例えば 2 価のペンゼン核であるフェニレン、 2 価のヘテロアリール核であるヘテロアリーレン、 1 , 4 ーピペラジンージーイルおよび 2 価の C 1 ~ 6 の直鎖または分岐鎖の脂肪族架橋基例えばメチレン、ジメチレン、トリメチレン、 2 ーメチルトリメチレンあるいは環状の脂肪族架橋基例えばシクロヘキシレン、 1 , 4 ーシクロヘキサジェニレンなどが挙げられる。

ハロゲンはフッ素、塩素、臭素およびヨウ素を示す。

アルキルおよびアルコキシなどにおけるアルキル鎖は直鎖ならびに分岐鎖の両 方あるいは環状のアルキルを示し、炭素数は1ないし20が好ましい。

低級アルキルおよび低級アルコキシは炭素数が1から6までを有する分枝または直鎖の基を示す。低級アシロキシはカルボニル基に結合するアルキル鎖の炭素数が1から約6までのものを示す。アリールはフェニル基およびオルト位で縮環した、少なくとも1環が芳香環である9から10個の環構成原子から形成される炭素環および複素炭素環基を示す。ヘテロアリールは炭素、酸素、窒素および硫黄からなるグループから選択される2から4個の異原子を含み、5から6個の環構成原子から形成される単環の芳香環あるいはオルト位で縮環した約8から10

個の環構成原子から形成される複環複素環基を示す。

化学式(I)中「*」で示したキラル中心の位置で非対称に置換された炭素原子により、化学式(I)で表される化合物は単一の光学活性体、あるいはラセミ体として存在する。化学式(I)の化合物がさらに1つのキラル元素を有する場合は、化学式(I)で表される化合物は単一のジアステレオマー、あるいはジアステレオマーの混合物として存在する。これらは、いずれも単離し得る可能性がある。本発明においては化学式(I)の化合物として個々のジアステレオマーからジアステレオマー混合物まで含み、さらに化学式(I)の化合物として個々のエナンチオマーからエナンチオマーの混合物までを全て包含するものである。

当業者には理解されるように、化学式(I)の連続したジカルボニル構造は溶媒和物、特に水和物として存在する場合がある。従って化学式(I)の化合物に関する溶媒和物は本発明に包含される。

化学式(I)の化合物は上記溶媒和物の他にも、例えば溶媒和物の互変異性体等のように様々な多型を示す場合がある。従って本発明に於いては、どのような多型、ラセミ体、光学活性体または溶媒和物であれ、キモトリブシン様酵素に対して阻害作用を有する化合物は、その全てを包含する。

以下の項目に基の具体的な例示を行うが、それらは単なる例示であり、それらに 限定されるものではない。

好ましい基Aとしてはフッ素、塩素、臭素、ニトロ、水酸基、メチル、エチル、 メトキシである。

R。、R。またはR。としては何えば水素、メチル、エチル、プロピル、プチル、イソプロピル等の低級アルキル、ペンジル、フェネチル、フェニルプロピル等のアリール(1-7 C)アルキル、ピリジルメチル、ピリジルエチル、ピリジルプロピル、フリルメチル、フリルエチル、フリルプロピルなどのヘテロアリール(1-7 C)アルキル、フェニル、ハロゲノ置換フェニル等のアリール、ピリジル、ピリミジニル、フリルおよびチエニルなどのヘテロアリールである。

基Bまたは基DなどにおけるOR。としては例えばヒドロキシ、メトキシ、エトキシ、プロビルオキシ、イソプロビルオキシ、プトキシ、ベンジルオキシ、ヒリジルメキシ、ピロリジノオキシ等、である。

基Bまたは基DなどにおけるCOOR としては例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロビルオキシカルボニル、イソプロビルオキシカルボニル、ブトキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル、ピリジルメチルオキシカルボニル、フェノキシカルボニル等である。

基Bまたは基Dなどにおける $CONR_bR_c$ としては例えばジメチルアミノカルポニル、メチルエチルアミノカルポニル、ジエチルアミノカルポニル、ジアロビルアミノカルポニル等である。

基Bまたは基DなどにおけるNR。R。としては例えばモノメチルアミノ、ジメチルアミノ、メチルエチルアミノ、ジエチルアミノ、ジプロピルアミノ等である。基BなどにおけるNR。CHOとしては例えばホルミルアミノ、ホルミルメチルアミノ等である。基BなどにおけるNR。COR。としては例えばメチルカルボニルアミノ、エチルカルボニルアミノ、プロピルカルボニルアミノ、メチルカルボニルスチルアミノ等である。基BなどにおけるSO。OR。としては例えばスルホン酸基等があげられる。基BなどにおけるSO。R。としては例えばメチルスルホニル、エチルスルホニル、プロピルスルホニル、ブチルスルホニル、 t ー ブチルスルホニル、 ベンジルスルホニル、 トルエンスルホニル、 ベンゼンスルホニル、 ホルムアミノベンゼンスルホニル、 ニトロベンゼンスルホニル、 メトキシベンゼンスルホニル、 ピリジルメチルスルホニル、 、トリフルオロメチルスルホニル等である。

基BなどにおけるCONR。SO2R。としては例えばメチルスルホニルアミノカルポニル、フェニルスルホニルアミノカルボニル、フェニルメチルアミノスルホニルカルボニル等があげられる。基BなどにおけるP(O)(OR。)2としては例えばジエチルホスホノ、ジフェニルホスホノ、ジベンジルホスホノ等があげられる。基Bとして好ましい基はメトキシ、エトキシ、プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、フェニルメチルオキシ、フェネチルオキシ、フェニルプロピルオキシ、ピリジルメチルオキシ、ピリジルエチルオキシ、ピリジルオキシ、ピリジルオキシ、フリルプロピルオキシ、フリルメチルオキシ、フリルエチルオキシ、フリルプロピルオキシ、フリルオキシ、ピリジルオキシ、フリルオキシ、ピリジルオキシ、ピリジルオキシである。

基Gとしては、例えば、5ないし6員環のヘテロアリールまたは5ないし6員

項のヘテロ原子を含む脂肪族環式基が挙げられ、好ましい基は、4-モルホリン-4-イル、4-メチルピペラジン-1-イル、ピロリジン-1-イル、ピペリジン-1-イルおよび2-オキソ-1 , 2-ジヒドロピリジン-1-イル、2-ピリジルオキシである。

基Dとして好ましい基は水素、メチル、シクロヘキシル、フェニル、ビリジル、トリフルオロメチル、2,2,2ートリフルオロエチルオキシ、メチルオキシアミノ、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ、フェニルメチルアミノ等である。

 R^3 におけるD(CH_2)。 S^3 ・COとしてはホルミル、アセチル、プロピオニル、シクロプロパンカルポニル、パレリル、ブチリル、シクロプロピルメチルカルボニル、ピパロイル、トリフルオロアセチル、フェニルアセチル、 S^3 ーフェニルプロピオニル、ピリジルカルポニル、ベンゾイル、テトラヒドロー S^3 ーフロイル、メトキシカルポニル、エトキシカルポニル、プロピルオキシカルポニル、イソプロピルオキシカルポニル、ブチルオキシカルポニル、イソプロピルオキシカルポニル、 S^3 ーフルオレニル、 S^3 ーフルオンニル、 S^3 ーフルオンニルオキシカルポニル、 S^3 ーフルオンニルオキシカルポニル、 S^3 ーフルオンニルオキシカルポニル、 S^3 ーフルオンニルオキシカルポニル、 S^3 ーフルオキシカルポニル、 S^3 ース・ $S^$

 R^3 におけるD(CH_2)。-s・ SO_2 としてはたとえばトルエンスルホニル、ベンゼンスルホニル、ホルムアミノベンゼンスルホニル、ニトロベンゼンスルホニル、オーロ、メトキシベンゼンスルホニル、ビリジルスルホニル、ビリジルメチルスルホニル、メチルスルホニル、エチルスルホニル、プロピルスルホニル、ブチルスルホニル、オープチルスルホニル、ベンジルスルホニル、トリフルオロメチルスルホニル、フェナシルスルホニル、アミノスルホニル、メチルアミノスルホニル、エチルアミノスルホニル、プロピルアミノスルホニル、イソプロピルアミノスルホニル、ブチルアミノスルホニル、フェニルアミ

ノスルホニル、ベンジルアミノスルホニル、ビリジルアミノスルホニル、ビリジ ルメチルアミノスルホニルなどをあげることができる。

 R^3 における $D \cdot CO \cdot E \cdot SO_2$ としてはベンゾイルアミノスルホニル等をあげることができる。

R "におけるR 。R 。N ・C S で示されるチオウレアとしてはメチルアミノチオカルポニル、エチルアミノチオカルポニル、プロピルアミノチオカルポニル、ブチルアミノチオカルポニル、イソプロピルアミノチオカルポニル、バレリルアミノチオカルポニル、ベンジルアミノチオカルポニルなどをあげることができる。

R°として好ましい基はフェニル基であり、その環上には基Aとしてハロゲン、ニトロ、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、トリフルオロメチル基から選択される1つから4つまでの置換基を有する場合がある。

R'として好ましい基はフェニル、フリル、チェニルまたはピリジルであり、これらの環上には基Aで定義される置換基を一つまたは二つ有する事がある。

R'として好ましい基は(1~4C)アルキル、アリール(1~3C)アルキル および既に定義された基Gを置換基として有するG(1~3C)アルキルである。 より望ましいものはメチル、エチル、プロヒル、ブチル、イソプロヒル、ベンジ ル、フェネチル、フェニルプロビル、ビリジルメチル、ビリジルエチル、ビリジ ルプロピル、フリルメチル、フリルエチル、フリルプロピル、ビリジルオキシメ チル、ビリジルオキシエチル、ビリジルオキシプロビル、あるいは4位にメチル、 エチル、プロビル、ブチル、イソプロビル、ベンジルまたはビリジルメチルから 選択される置換基を有することがあるピペラジン-1-イル- (1~3℃) アル キル、ピペリジン-1-イル-(1~3C)アルキル、4-モルホリン-4-イル - (1 ~ 3 C) アルキル、2 - ビリジルオキシ (1 ~ 3 C) アルキル、ヒロリジ ンー 1 ーイルー (1 ~ 3 C) アルキル、 2 - オキソー 1 、 2 - ジヒドロヒリジン - 1 - イル- (1~3C) アルキル、メトキシカルポニル (0~3C) アルキル、 エトキシカルポニル (0~3C) アルキル、プロビルオキシカルポニル (0~3 C) アルキル、ブチルオキシカルポニル (0~3C) アルキル、ベンジルオキシ カルポニル (0~3C) アルキル、t-ブトキシカルポニル (0~3C) アルキ ル、フェニルオキシカルポニル (0~3C) アルキル、ニトロフェニルオキシカ

ルポニル (0~3 C) アルキル、ブロモフェニルオキシカルポニル (0~3 C) アルキルである。さらに好ましいものは、メチル、エチル、ブロビル、ブチル、フェニルプロビル、4- モルホリン-4- イルー (1~3 C) アルキル、2- オキソー 1, 2- ジヒドロビリジン-1- イルー (1~3 C) アルキル、2- ピリジルオキシ (1~3 C) アルキル、1- メチルピペラジン-1- イルーカルポニル (1~3 C) アルキルである。

R³として好ましい基は、水素、ホルミル、アセチル、プロピオニル、シクロブ ロバンカルポニル、バレリル、ブチリル、シクロプロピルメチルカルポニル、ヒ パロイル、トリブルオロアセチル、フェニルアセチル、3-フェニルプロピオニ ル、ヒリジルカルポニル、ベンゾイル、テトラヒドロー2-フロイル、テトラヒ ドロー3-フロイル、メトキシカルポニル、エトキシカルポニル、プロビルオキ シカルポニル、イソプロビルオキシカルボニル、ブチルオキシカルボニル、t-゙プチルオキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル、9-フルオレニルオキシ カルボニル、2,2,2ートリクロロエトキシカルボニル、アリルオキシカルボ ニル、ヒドロキシオキサリル、4-[1-(4-モルホリン-4-イル)カルポ ニル] ベンゼンカルボニル、 [4-(1-ビロリジン-1-イル) カルポニル] ベンゼンカルポニル、 [4-(1-ビベリジン-1-イル) カルボニル] ベンゼ ンカルポニル、トルエンスルホニル、ベンゼンスルホニル、ホルムアミノベンゼ ンスルホニル、ニトロベンゼンスルホニル、メトキシベンゼンスルホニル、ヒリ ジルスルホニル、ピリジルメチルスルホニル、メチルスルホニル、エチルスルホ ニル、プロビルスルホニル、ブチルスルホニル、t-ブチルスルホニル、ベンジ ルスルホニル、トリフルオロメチルスルホニル、フェナシルスルホニル、アミノ スルホニル、メチルアミノスルホニル、エチルアミノスルホニル、プロビルアミ ノスルホニル、イソプロビルアミノスルホニル、ブチルアミノスルホニル、t-ブチルアミノスルホニル、フェニルアミノスルホニル、ベンジルアミノスルホニ ル、ビリジルアミノスルホニル、ビリジルメチルアミノスルホニル、メチルアミ ノチオカルポニル、エチルアミノチオカルポニル、プロビルアミノチオカルポニ ル、ブチルアミノチオカルポニル、イソプロビルアミノチオカルポニル、バレリ ルアミノチオカルポニル、ベンジルアミノチオカルポニル (ここでフェニルまた

はヘテロアリールを部分構造とする場合は、一つまたは二つのハロゲノ基あるいはメチル基を環上に有する事がある)、あるいはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、プチル、セーブチル、ペンジル、フェネチル、チアゾリル、ピリジルメチル、5ーテトラゾリルメチルである(ここでフェニルまたはヘテロアリールを部分構造とする場合は、一つまたは二つのハロゲノ基あるいはメチル基を環上に有する事がある)。

XおよびYとして好ましい元素は炭素または窒素である。

2として好ましい基は炭素数1ないし3のポリメチレン基であり、より好ましくはメチレン基である。

(1-8C) の直鎖および分岐鎖アルキルとして特に有用な基はメチル、エチル、プロビル、イソプロビル、プチル、イソプチル、アミル、イソアミル、ヘキシル、ヘプチルおよびオクチルである。また環状アルキルとして特に有用な基は、シクロプロビル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロペキシルである。アリール(1-7C) アルキル、ヘテロアリール(1-7C) アルキルにおけるアルキレンに関して有用な基はメチレン、エチレン、トリメチレン、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメチレンおよびヘプタメチレンである。アリールとして特に有用な基はフェニルである。ヘテロアリールとして特に有用な基はピリジル、ピリミジニル、フリルおよびチエニルである。好ましいアリール(1-7C)アルキルとしてはフェニルメチル、フェニルエチル、フェニルアミル、ファニルイソプロビル、フェニルイソプチル、フェニルイソアミル、フェニルへキシル、フェニルヘプチルなどがあげられ、ヘテロアリール(1-7C) アルキルにおける好ましいものとしては、ヘテロアリールがピリジル、ピリミジニル、フリルおよびチエニルの場合にもフェニル基の場合と同様なものが挙げられる。

低級アルキルとして特に有用な基はメチル、エチル、プロビル、イソプロビル、ブチル、イソプチルおよびtープチルである。低級アルコキシ基として特に有用な基はメトキシ、エトキシ、プロビルオキシ、イソプロビルオキシおよびプトキシである。ハロゲンとして特に有用な基はフッ素、塩素および臭素である。

化学式(I)の化合物の特別のグループは、R°、R³、R³、X、Y、およびZが

上記したもののいずれかで、R'がフェニルである。

より特定した化学式(I)の化合物の特別なグループの1つは 各記号が下記の意味を示す化合物である。

R°はフェニル基であり、その環上には基Aとしてハロゲン、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、トリフルオルメチル基から選択される1つから3つまでの置換基を有する場合がある。

R¹はフェニル基であり、その環上には前記に定義された基Aを独立に一つ以上有する事がある。;またはR¹はOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R。、NR。R。、NR。CHO、NR。COR。、SO2OR。、SO2R。、CONR。SO2R。およびP(O)(OR。)2よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある。

R ²はピリジルオキシ(1~4 C) アルキルを示す。

 R^3 は水素;または R^3 は(i)D・(CH₂)。-3・CO、(ii)D・CO・E・CO あるいは(iii)D・SO₂・E・COであるアシル基、あるいはD・(CH₂)。。・SO₂およびD・CO・E・SO₂であるスルホニル基、(ここで基Dは水素、C1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基、トリフルオロメチル、2,2,2ートリフルオロエトキシ、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ、CO OR。、CONR。R。、NR。R。または定義された基Gを示す;または R^3 は、R。R。N・CSで示されるチオウレア;また基Eは独立に、フェニル、ヘテロアリール、1,4ービベラジンージーイル、シクロヘキシル、1,4ーシクロヘキサジエニルを示す);または R^3 はR。である。

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または無置換炭素原子を示す。 Zは一CH2-を示し、2つの水素原子は独立にR。、R。で置換されてもよい。

より特定した化学式(I)の化合物の特別なグループは、R がフェニル基(フェニル基は独立に 1 つまたは 2 つのハロゲン、水酸基またはメチル基を有する事がある)、R がメチル、ブチル、フェニルプロビル、4 ーモルホリンー4 ーイループロビル、1 ー (エトキシカルボニル) プロビル、4 ーメチルビペラジンー1 ーイループロビル、2 ーオキソー1 、2 ージヒドロビリジン1 ーイループロビル、

2 - ビリジルオキシプロビル、R³が水素、ホルミル、XおよびYは無置換の炭紫または窒素、Zが無置換のメチレン基である。さらに特定すれば、R⁹はフェニル、3 - フルオロフェニル、4 - フルオロフェニル、3 , 4 - ジフルオロフェニル、3 , 5 - ジフルオロフェニル、3 - フルオロー4 - ヒドロキシフェニルである。

また化学式(1)の化合物の薬理学的に許容される塩としては特に限定はなく、例えば化学式(1)の化合物が酸性化合物のときはその薬理学的に許容される塩としては、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アルミニウム塩、アンモニウム塩または第一ないし第三級低級アルキルアミン等の薬剤学的に許容されるカチオンを生じる有機塩基から得られる塩;(B)化学式(I)の化合物が塩基性化合物であるとき、その薬理学的に許容される塩が薬剤学的に許容されるアニオンを生じる酸例えば塩酸、硫酸、スルホン酸、燐酸等の酸を用いる事により生成する酸付加塩等が挙げられる。

化学式(I)の化合物は、構造的に類似した複素環式化合物やペプチド化合物の製造のための化学的技術のなかで、既知の工程を含む方法によって製造する事ができる。例えば、次のスキーム1に示すように、化学式5もしくはそのカルボキシル基の活性誘導体と化学式3のR³³が水素の化合物とを縮合し、化学式(II)を導き、それを酸化し、必要に応じてアミノ基の保護基(スキーム1ではBoc(tープチルオキシカルボニル))を脱離し、目的物である化学式(I)の化合物を得る。

化学式(V)もしくはそのカルボキシル基の活性誘導体と化学式(III)のR"が水 素の化合物との縮合は不活性溶媒、例えばジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン等の極性溶媒もしくはそれらと非極性溶媒との混合溶媒中で、例えば0℃ないし80℃程度の温度で0.5時間ないし50時間程度反応させればよい。反応の際の化学式(V)もしくはそのカルボキシル基の活性誘導体と化学式(III)のR"が水素の化合物とのモル比は化学式(III)の化合物を理論量よりやや過剰に使用するのが好ましいが、化学式(V)の化合物1モルに対して化学式(III)の化合物を0.5ないし5倍量程度の範囲で自由に変えることができる。

特に、R³が水素以外の基である化合物を得るには化学式(II)の水酸基を保護基Rdで保護した化学式(XV)とし、そのアミノ基の保護基(スキーム1ではBoc)を、例えば塩化水素/1,4ージオキサン溶液中で脱離した化学式(XVI)とし、次に保護基R³の基を、基の種類に応じた常法によって導入し、化学式(XVIII)とする。化学式(XVIII)の水酸基を脱保護し、化学式(XVIII)とし、酸化すれば目的の化学式(I)の化合物を得る。なお化学式(XV)のRdはヒドロキシ基の保護に使用される保護基であればいずれでもよく、通常R³の定義であげられたアシル基等が使用される。好ましくは次のアミノ基の保護基の脱離の際、除去されない保護基を選択するのがよい。

_ 当業者にとっては明らかなように、出発物質の合成には様々な合成経路をとる ことが可能である。

例えば、化学式(III)の化合物またはその塩は、対応するオキサゾリジンのケトン誘導体に対して、常法によりアミノ基の脱保護反応およびオキサゾリジンの開環反応を行うことにより、化学式(III)に対応する化合物またはその塩を容易に得ることができる。尚、化学式(III)においてR³'はR³とは独立に、R³と同じ意味を示し、化学式(V)または(VI)の化合物との縮合のときを除き、R³のところで定義したアシル基などの保護基が好ましい。また、該オキサゾリジンのケトン誘導体は、次の(1)~(4)の工程に示すように合成することが出来る。

(1) R. NishizawaらによりJ. Med. Chem., 20 (4), 510-515. に報告された方法に従い、アミノ酸を原料として3-アミノー

2-ヒドロキシー4-置換又は非置換フェニル路酸を容易に合成することができる。

原料として使用するアミノ酸は市販品、例えば置換又は非置換フェニルアラニンなどを用いることができる。また市販品として入手できない場合には既存のアミノ酸合成反応、例えば市販のアセトアミドマロン酸エステルおよび置換ペンジルクロライドとの縮合反応を行った後、エステルの加水分解とそれに引き続く脱炭酸反応、およびアミノ基の脱保護反応を行うことにより望みのアミノ酸、例えば芳香環上に置換基の導入された置換フェニルアラニンなどを得ることが可能である。

- (2) 得られた 3-Pミノー 2-Eドロキシー 4-E換又は非 E換フェニル Bを の 3-Pミノ基を 適当な保護基、例えば t-Tチルオキシカルボニル基などで保護した後、N, O-Sメチルヒドロキシルアミンあるいはその塩と通常の縮合反応を用いて縮合することにより、3-N-保護アミノー 2-E ドロキシー 4-E 換又は非 E換フェニル E の E の E の E が できる。
- (3) 得られたアミドを常法、例えば2,2 ージメトキシプロパン中、触媒量の pートルエンスルホン酸処理などの方法を用いることにより、3 ー N ー保護 - 5 ー (N - メトキシー N - メチル) カルパモイルー 2,2 ージメチルー 4 ー置換又 は非置換フェニルメチルオキサゾリジンが容易に得られる。
- (4) 得られたアミドは、当業者にとっては明らかなように活性アミドとして知られている。従って、以下の操作を行うことにより容易にケトン体へ導くことが出来る。具体的には、オキサゾリジンを既存の反応、例えば前述の特開平8-143517号公報に関示されている方法を応用し、アルゴン雰囲気下、不活性溶媒中における基R2に対応するグリニャール試薬での処理などを行うことによりN, Oージメチルヒドロキシルアミノ基を基R2に置換し、基R2を導入したオキサゾリジンのケトン誘導体を合成することができる。得られたオキサゾリジンのケトン誘導体は下記化学式(XXV)で表すことができる。

およびその塩(式中 R° 、 R^2 および Z が 調求項 1 で定義された基であり、 $R^{3\prime}$ が 請求項 1 で定義された R^3 と同じ意味を示す。)。

なお、本明細書において $3-R^3$ ' $-5-(R^2CO)-2$ 、 $2-ジ低級アルキル-4-(R^4-Z)$ オキサゾリジンと云った場合、化学式(XXV)と同じ意味を示す。

また、化学式(V)で示される中間物質ビラジン-2-オン-1-酢酸(化学式(V)において X が窒素、 Y が炭素)は、利用可能な合成経路の一つに従えば、スキーム 2 に示した経路で合成する事ができる。このスキームにおいて、 Bocは tープチルオキシカルボニル基を、また CB Z はベンジルオキシカルボニル基を示す。

D. H. RichらによりJ. Org. Chem. 43 (18),3624-3626 (1978) 誌上で報告された合成法を用いる事により、化学式(VII)で示されるアルデヒドを容易に合成する事ができる。このアルデヒドを、酸触媒下に適当なアルコール(この場合はメタノール)と処理する事により、化学式(VIII)で示される化合物へ導く事ができる。化学式(VIII)のペンジルオキシカルポニル基を既存の方法で加水素分解することにより、化学式(IX)で示される化合物への変換が可能である。化学式(IX)のアミンとtーブチルオキシカルボニルアミノマロン酸モノエステルとを常法により縮合する事により、容易に化学式(X)の化合物を得る事ができる。

H. Taguchisによって、Peptide Chemistry, 16 0-172 (1995) 誌上で報告された合成法を用いる事により、化学式(X)の閉環反応を行い、化学式(XI)で示される化合物へ変換する事が出来る。化学式(XI)の化合物をアルキル化剤例えば臭化アリルの存在下に適当な塩基と処理する事により化学式(XII)で示される1,6-ジ置換-2-ビラジノン-3-カルボキシレートを合成する事が可能である。

化学式(XII)で示される化合物のカルポキシル保護基を常法により加水分解することによって、容易にカルボン酸へ変換できる。このカルボン酸を精製するか、場合によっては精製する事無く、既存の反応、例えば不活性溶媒中、ジフェニルリン酸アジドおよびトリエチルアミンなどのような適当な塩基と処理する事により対応するイソシアネートを発生する事ができる。簡便な方法としては、例えばセーブチルアルコールの存在下に反応を行う事により、R*がセーブチルオキシカルボニル基である化学式(XIII)の化合物などを容易に合成できる事は、当業者にとっては明かな事である。

化学式(XIII)で示される化合物から化学式(V)で示される化合物への変換は、常法により 3 工程で行う事ができる。即ち、化学式(XIII)で示される化合物をNーメチルモルホリン・Nーオキシドなどの共酸化剤の存在化に触媒量の四酸化オスミウムを用いて化学式(XIV)で示されるジオールへ変換が可能である。次いで、化学式(XIV)で示される化合物を過ヨウ素酸ナトリウムで処理した後、亜塩素酸ナトリウムなどの酸化剤で処理する事により容易に化学式(V)の化合物へ導く事ができる。

化学式(V)で示される中間物質ビリミジンー6ーオンー1ー酢酸 (化学式(V)において X が炭素、 Y が窒素) は例えば特開平5-286946等により公知であり、公知でない化合物も文献記載の方法もしくは上記の方法に準じて製造できる。化学式(VI)で示される中間物質トリアジンー6ーオンー1ー酢酸はスキーム3に示した経路で合成する事ができる。

H. J. MetzおよびH. NeunhoefferによりChem. Ber. 115,2807-2818 (1982) 誌上で報告された合成法を用いる事により、化学式(XIX)で示されるアミドラゾンを合成する事が可能である。このアミドラゾンを単離・精製する事無く、適当な塩基の存在ドにジェチルケトマロネートとの環化反応を行う事により、化学式(XX)で示される1,2-ジ置換ー6ートリアジノン-5-カルポキシレートへ導く事ができる。化学式(XX)のカルポキシル保護基を既存の方法で加水分解することにより、化学式(XXI)で示される1,2-ジ置換ー6ートリアジノン-5-カルポン酸への変換が可能である。

化学式(XXI)のカルボン酸は、既存の反応、例えば t ープチルアルコールの存在下にジフェニルリン酸アジドおよびトリエチルアミンなどのような適当な塩基と処理する事により化学式(XXII)で示す化合物(ここに記述した例の場合、R³=tープチルオキシカルボニル基)へと変換する事が出来る。この変換は、イソシアネートを経由して生じる事が知られており、従って、例えば t ープチルアルコールの代わりにアミンなどを用いれば、R³が対応する尿素型の化合物などへの変換も容易に行える事は、当業者にとっては明かな事である。

化学式(XXII)で示される化合物から化学式(VI)で示される化合物への変換は、化学式(XIII)で示される化合物から化学式(V)で示される化合物への変換と同様の方法によって行う事ができる。

上記した化学式(I)の化合物の製造のための工程や中間体も本発明の有する別の側面であり、以下に示す工程によって示されている。ここで用いられる基の類別は、先に定めた通りである。

(A) 化学式(II)で表されるアルコールのカルポニルへの酸化反応件

化学式(II)の化合物の酸化はヒドロキシル基のカルボニル基への酸化の際使用される常法に従って行うことができるが、副反応が少ない方法を選択するのが好ましい。通常不活性溶媒、好ましくはジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン等の極性溶媒、塩化メチレン等のハロゲン系溶媒もしくはそれらの混合溶媒中で、好ましくは過剰の酸化剤の存在下に、マイナス10度ないし100度℃の範囲の温度好ましくは10度℃ないし50度℃程度の温度より好ましくは室温程度

で酸化することにより得ることができる。好ましい酸化剤としては、過剰のジメチルスルホキシドおよび水溶性カルボジイミドをトリフルオロ酢酸ピリジニウムを触媒とし用いるもの;オキサリルクロリド、ジメチルスルホキシドおよび三級アミンの三者を併用するもの;塩化メチレン中でクロロクロム酸ピリジニウムを用いるもの等をあげることができる。

もし酸化を行う反応条件においてアミノ基が安定でない場合には、酸化を行う前にR³としてアミノ保護基の導入と、酸化後の保護基の除去が望ましいか、あるいは必要となる。

(B)遊離のアミノ基を含む化学式(I)の化合物の合成。

慣用的なアミノ保護基を持つ対応する化合物からアミノ保護基を慣用的な方法で除去すればよい。慣用的な除去法としては、例えば1,4 ージオキサンのような不活性溶媒中で塩化水素などの強酸処理による除去;メタノール中、pートルエンスルホン酸共存下による加熱処理による除去などをあげることができる。これらの反応はマイナス10度ないし100度℃の範囲の温度好ましくは10度℃ないし50度C程度の温度より好ましくは室温程度で行うことができる。

以下の化合物は前記した化学式 5 もしくはそのカルボキシル基の活性誘導体と R 37 が水素である化学式(III)との縮合によって得ることもできるが、下記の方法によって得ることもできる。

(C) R'がアシル基である化学式(I)の化合物の合成。

化学式(V)におけるR³がtープトキシカルボニル基である化合物から該tープトキシカルボニル基を除去し、R³が水素で、一級アミノ基を有する化学式(I)の化合物を得、該一級アミノ基をアシル化することによっても得ることができる。簡便な方法は、テトラヒドロフランのような不活性溶媒中でアシル基に対応する酸ハロゲン化物を用いるアシル化である。他の有用な方法としては対応するカルボン酸とカップリング試薬例えばジシクロヘキシルカルボジイミド、1ー(3ージメチルアミノプロピル)-3-エチルカルポジイミドおよびその塩等を使用することによる縮合反応などをあげることができる。。

(D) R'またはR'上にまたはR'が基COORa、CONRbRcを有する化学

式(1)の化合物を合成件

基HORa、HNRbRcを有する化合物と、R'またはR*上に基COOH (あるいは、その活性化誘導体)を有する化学式(I)に対応する化合物との縮合反 応によるアシル化によっても得ることができる。

(E) R³がスルホニル基である化学式(I)の化合物の合成件

R³が水楽であり、フリーのアミノ基を有する化学式(I)の化合物を目的化合物に対応するスルホニルクロリドによりスルホニル化することにより得ることができる。この場合、室温または氷冷下において三級アミンの存在下にテトラヒドロフランのような不活性溶媒中で反応を行う事ができる。スルホニルクロリドが市販品として入手できない場合には、公知の従来法により望みのスルホニルクロリドを合成すればよい。

- (F) R³が、水素を除くR。であるような化学式(I)の化合物を合成するための、ハロゲン、メチルスルホニルオキシ、トリフルオロメチルスルホニルオキシのような通常の脱離基しを有するR。一しを持つ化合物の脱離基しの、R³が水素である化学式(I)のアミン化合物による慣用的な置換反応。
- (G) R¹、R²およびR³のうち少なくとも1つがアリールまたはヘテロアリールの環上に置換基として水酸基を持つような化学式(I)の化合物を合成するための、アリールまたはヘテロアリール基に低級アルコキシ置換基または低級アシルオキシ置換基などを有する化学式(I)に対応する化合物のアルキルエーテルまたはアシルオキシエステルの開翌反応。

簡便な方法としては、アシルオキシ基の酸またはアルカリ条件下での加水分解 反応などがある。

(H) R'またはR'がカルポキシル置換を有するかまたはR'がカルポキシル基 (基COOR。のR。が水素) である化学式(I)の化合物の合成。

対応するカルボキシル基のエステル化合物からエステル基を除去することにより得ることができる。この反応としては、水酸化ナトリウムなどのアルカリによる加水分解や、ペンジルエステルの場合における加水素分解および t ープチルエステルの酸性条件における分解などがある。

(I) R³が基R。R。NCOまたはR。R。NCSであり、R。が水素の場合の化学

式(1)の化合物の合成。

化学式R。NCOまたはR。NCSで示される基に対応するイソシアナートまたはチオイソシアナートで、フリーのアミノ基を有する化学式(I)のアミノ基を常法によりアシル化することにより得ることができる。

(J) R'がアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキルである化学式(III)の化合物の合成。

カルボキシル基あるいは、その活性化誘導体を有する化学式(III)に、R²に対応する基を有する、アルキルグリニャール試薬、アリールアルキルグリニャール試薬を反応させ、アルキル化することにより得ることができる。。

(K)一般的な化学式(I)または(II)の化合物の合成。

化学式(V)あるいは化学式(VI)の化合物(あるいは、その構造式中に有するCOOH の活性化誘導体)と、 R^3 が水素である化学式(IV)あるいは化学式(III)の化合物とを常法により縮合することにより得ることができる。

(L)尚、上記(C)(D)(E)(F)(G)(H)および(I)は、化学式(I)に対応する化合物を得るための反応であるが、この方法に準じて、中間物質である化学式(III)(IV)(V)(VI)において同様な基を有する化合物を得ることができる。それらの中間物質を縮合させれば化学式(I)に対応する化合物を同様に得ることができる。これまでに述べた合成工程の全ての部分に関して、保護基を用いる事が望ましい場合がある。この保護基は最終生成物あるいは目的物が合成された段階で除去する事ができる。当業者には明らかなように、本発明の出発物質および最終生成物を導く一連の工程は、縮合の方法、保護基の除去法などに関して適切な配慮をすれば、変更する事が可能である。

上記のようにして得られた化学式(I)の化合物のうち、好ましい化合物としては、 前述の化合物番号72、73、74、75、76、77、78、79、80、8 2などがあげられる。特に好ましくは79、82などがあげられる。

また、化学式(V)の化合物のうち、好ましい化合物としては、

3-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-1, 2-ジヒドロ-6-フェニル-1-ビラジニル酢酸 (化学式(V)においてXが窒素、Yが炭素、R*がt-ブチルオ

キシカルポニル、R'がフェニル),

5-t-プチルオキシカルポニルアミノー <math>6- オキソー 2- フェニルー 1 , 6- ジヒドロー 1- ピリミジニル酢酸(化学式(V)において X が炭素、 Y が 窒素、 R^3 が t- プチルオキシカルポニル、 R^4 がフェニル) ,

5-t-プチルオキシカルボニルアミノー 1, 6-ジヒドロー 6-オキソー 1, 3、、、4-トリアジニル酢酸(化学式(<math>V)において X、Y がともに $窒素、<math>R^2$ が $t-プチルオキシカルボニル、<math>R^1$ が水素)などがあげられる。

また、化学式(III)の化合物のうち好ましい化合物としては、次のものがあげ ちれる。

- (A) メチル 3-アミノー2-ヒドロキシー4-(4-ヒドロキシフェニル) - 酪酸
- (B) メチル 3-r > 2-ヒドロキシー4-(3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル) 解験
- (C) 3-アミノ-2-ヒドロキシ-4-フェニル-プロパンアニリド
- (E) $3-r \in J-2-t \in J-4-J$
- (F) メチル 3-Pミノー2-Eドロキシー4-(4-メチルオキシフェニル) 酪酸

また、次の物も好ましい化合物としてあげられる。

- (A) 2-アミノ-3-ヒドロキシ-4-オキソ-1-フェニルベンタン
- (B) 2-アミノ-1, 7-ジフェニル-3-ヒドロキシ-4-オキソへアタン
- (C) 2-アミノ-1, 6-ジフェニル-3-ヒドロキシ-4-オキソヘキサン
- (D) 2-アミノ-3-ヒドロキシ-4-オキソ-1-フェニルオクタン
- (E) 2 アミノ 1 , 4 ジフェニル 3 ヒドロキシー <math>4 オキソプタン
- (F) 7-アミノー3-ヒドロキシー5-オキソー8-フェニルオクタン酸
- (G) 2-アミノ-1-(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル) 3-ヒドロキシ-4-オキソベンタン

(H) 2-Pミノー1-(3-D)ルオロフェニル) -3-Eドロキシー4-オキソベンタン

- (I) 2-アミノー1-(3-クロロフェニル) 3-ヒドロキシー4-オキソペンタン
- (J) 2-アミノー 3-ヒドロキシー1- (3-メチルフェニル) 4-オキソペンタン
- (K) 2-アミノ-1-(4-フルオロフェニル) <math>-3-ヒドロキシ-4-オキ ソペンタン
- (L) 2-アミノー1-(4-クロロロフェニル) -3-ヒドロキシー4-オキ ソペンタン
- (M) エチル 2-Pミノー1-(3-フルオロフェニル) 3-ヒドロキシー <math>4-オキソオクタン酸
- (O) 2-アミノ-3-ヒドロキシ-7- (4-モルホリン-4-イル) -4-オキソ-1-フェニルへアタン
- (Q) 2-アミノー3-ヒドロキシー4-オキソー1-フェニルー<math>7-(2-ヒリジルオキシ) ヘプタン
- (R)メチル 3-アミノ-2-ヒドロキシ-4-フェニル-酪酸

本化合物がキマーゼ阻害剤として用いられる場合は、単独または賦形剤あるいは担体と混合して注射剤、吸入剤、錠剤、顆粒剤、細粒剤、散剤、カプセル剤、 坐剤、点眼剤、貼付剤、軟膏剤、スプレー剤等の製剤とし、経口的に、又は非経 口的に投与される。賦形剤又は担体等の添加剤としては薬剤学的に許容されるも のが選ばれ、その種類及び組成は投与経路や投与方法によって決まる。例えば注 射剤の場合、一般に食塩、グルコース、マンニトール等の糖類が望ましい。経口 剤の場合、でんぷん、乳糖、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム等が望 ましい。

製剤中における本化合物の含量は製剤により種々異なるが通常 0.1~100 里量% 好ましくは 1~98 里量%である。例えば注射剤の場合には、通常 0.1~30 里量%、好ましくは 1~10 重量%の有効成分を含むようにすることがよい。経口剤の場合には、添加剤とともに錠剤、カブセル剤、散剤、顆粒剤、液剤、ドライシロップ剤等の形態で用いられる。カブセル剤、錠剤、顆粒、散剤は一般に 5~100 里量%、好ましくは 25~98 重量%の有効成分を含む。

投与量は、患者の年令、体重、症状、治療目的等により決定されるが、治療量は一般に、非経口投与で1~100mg/kg・日、経口投与で5~500mg/kg・口である。

本化合物は低毒性であり、また、いずれの化合物も逆続投与による毒性の蓄積性が小さいことが特徴的である。例えば、本化合物をハムスターに100mg/kgの投与量で1日2回、3週間経口投与しても何ら毒性の徴候はみられなかった。

以下に非限定的な実施例を記述して、本発明の説明を行う。特に断りの無い場合次の操作法を用いた。

- (1) 溶媒の濃縮はロータリーエパポレーターを用い、50℃以下の温度の湯浴上で5~2.0 mmHgの減圧下に行った;
- (2)シリカゲルクロマトグラフィーは、富士シリシア製(BW-820MH)を用いて行った;分取薄層クロマトグラフィーはMerck社製TLCプレート(シリカゲル60F254、20x20cm)を用い、0.25mm厚あるいは0.5mm厚のものを必要に応じて使用した;浴出浴媒および展開浴媒の比率は、容量/容量で表した;
- (3) 融点は未補正で、(dec)は分解を示す; 融点を記載した物質に関しては、実施例の方法で合成した物であり、同一の方法で合成した場合でも結晶多型を有する場合には、記載値と異なる融点を示す可能性がある:
- (4)最終生成物は満足すべき核磁気共鳴(NMR)スペクトルを与えた;

NMRはVarian社製Gemini-200(200MHz)を用い、内部標準物質としてテトラメチルシラン(TMS)を基準としたppmで記載した; 検出されたシグナルの形に関しては慣用的な略称を用いた;

- (5) 質量 (Mass) スペクトルはVG社製VG AutoSpecを用い、 EI 法あるいはFAB法で測定した;
- (6) 赤外吸収 (IR) スペクトルは日本分光株式会社製赤外分光光度計 (A-202) を用い、標準物質としてはポリスチレンフィルムを用いた;
- (7) 一般に反応の追跡にはTLCを用いた;反応時間に関しては単なる例示であり、必ずしも最適な時間を記載したものではない;
- (8) 収量は説明上記載した物であり、必ずしも最適な方法で合成された物と一致する訳ではない;より大量の物質が必要な場合には、その物質の必要量を得るため、合成を繰り返し行った。

実施例

以下に本発明を実施例により説明するが、これにより限定されるものではない。 以下の実施例で合成する化学式(I)の化合物 (表 1 ないし表 5) および化学式(I I)の化合物 (表 6 ないし表 1 0) を表に示す。

化合物器号	R0	R1	R2	R3	×	Y	Z
37	Ph	Ph	Ме	Boc	С	N	-CH2-
38	Ph	Ph	Me	нсн	С	N	-CH2-
39	Ph	Ph	-(CH2)3Ph	Boc	С	N	-CH2-
40	Ph	Ph	-(CH2)3Ph	нсьн	С	N	-CH2-
41	Ph	Ph	-(CH2)2Ph	Вос	С	N	-CH2-
42	Ph	Ph	-(CH2)2Ph	нсьн	С	N	-CH2-
43	Ph	Ph	n-Bu	Boc	С	N	-CH2-
44	Ph	Ph	ก-8น	нсьн	С	N	-CH2-
45	Ph	Ph	Ph	Вос	С	N	-CH2-
46	Ph	Ph	Ph	нсьн	С	N	-CH2-

	と合物書号	Ro	R1	R2	R3	х	Y	2
	47	Ph	Ph	-(СН2)3СООН	Вос	С	N	-CH2-
	48	Ph	Ph	-(CH2)3COOH	НСРН	С	N	-CH2-
	49	3-F-4-OH-Ph	Ph	Me .	Вос	С	N	-CH2-
	50	3-F-4-OH-Ph	Ph	Ме	нсьн	С	N	-CH2-
	51	3-F-Ph	Ph	Me	Вос	С	N .	-CH2-
	52	3-F-Ph	Ph	Me	нснн	С	N	-CH2-
1,0	53	3-F-Ph	Ph	-(CH2)3COOEt	Вос	C	N _.	-CH2-
	54	3-F-Ph	Ph	-(CH2)3COOEt	НСІ• Н	С	N	-CH2-
	55	4-F-Ph	Ph	Me	Вос	С	N	-CH2-
	58	4-F-Ph	Ph	Me	HCI+H	С	N	-CH2-

				•			
化合物署号	RO	R1	R2	R3	×	Y	Z
57	4-CI-Ph	Ph	Me	Вос	С	N	-CH2-
58	4-Cl-Ph	Ph	Мә	нсьн	С	N	-CH2-
59	3-Me-Ph	Ph	Мө	Boc	С	N	-СН2-
60	3-Me-Ph	Ph	Me	нсін	С	N	-CH2-
61	3-CI-Ph	Ph	Me	Вос	С	N	-CH2-
62	3-CI-Ph	Ph	Ме	нсі-н	С	N	-CH2-
63	2-F-Ph	Ph	Me	Вос	c ·	N	-CH2-
64	2-F-Ph	Ph	Me	нсі-н	С	N	-CH2-
65	4-AcO-3-F-Ph	Ph	Me	Вос	С	N	-CH2-
66	Ph	Ph	OMe	Вос	N	С	-CH2-
67	Ph	Ph	OMe	нсі•н	N	С	·CH2·

化合物番号	RO	R1	R2	R3	×	Y	Z
68	3-F-Ph	Ph	N NMe	Boc	С	N	-CH2-
69	3-F-Ph	Ph	V N NWe	2HCI•H	С	N	-CH2-
70	Ph	Ph	~~ ~~o	Boc	С	N	-CH2-
71	Ph	Ph	~~~~°o	2HC+H	С	N	-CH2-
72	Ph	Ph	$\sim\sim$	Вос	С	N	-CH2-
73	Ph	Ph	\sim	нс +н	С	N	-CH2-
74	Ph	Ph	~~°\	Boc	C	N	-CH2-
75	Ph	Ph	~~°\	2НСІ•Н	С	N	-CH2-

化合物署号	Ro	R1	R2	R3	х	Y	z
76	Pħ	Ph	~~~	Ac	С	N	-CH2-
77	Ph	Ph	~~°\	0,0	С	N	-CH2-
78	Ph	Ph	~~°√N		С	N	-CH2-
79	Ph	Ph	~~°~~	нсо	С	N	-CH2-
80	Ph	Ph	~~°\	Ac	С	N	-CH2-
81	Ph	Ph		پار	С	N	-CH2-
. 82	Ph	Ph	~~°\	N.s. H	С	N	-CH2·

				0.10				
化合物器	P R0	R1	R2	R3	Rd	х	Y	Z
1	Ph	Ph	Me	Вос	н	С	N	-CH2-
2	Ph	Ph	-(CH2)3Ph	Вос	н	С	N	-CH2-
3	Ph	Ph	-(CH2)2Ph	Вос	н	С	N	-CH2-
4	Ph	Ph	n-Bu	Boc	н	С	N	-CH2-
5	Ph :	Ph	Ph .	Вос	н	С	N	-CH2-
8	Ph	Ph	-(CH2)3COOE(Вос	н	С	N	-CH2-
7	4-AcO-3-F-Ph	Ph	Me	Вос	н	С	N	-CH2-
8	3-F-Ph	Ph	Me	Вос	н	С	N	-CH2-
9	3-F-Ph	Ph	-(CH2)3COOEt	Вос	н	С	N	-CH2-
10	3- f- Ph	Ph	N NMe	Вос	н	С	N	-CH2-

化合物香气	R0	'A1	R2	R3	Rd	X	Y	Z
11	Ph	Ph	~~\n\\$\\$\o	Вос	н	С	N	-СН2-
12	Ph	. Ph	~~~~	Вос	н	С	N	-CH2-
13	Ph	Ph	~~°\	Вос	н	С	N	-CH2-
14	Ph	Ph	OMe	Вос	н	N	С	-CH2-
15	4-F-Ph	Ph	Me	Вос	н	С	N	-CH2-
16	4-Cl-Ph	Ph	Me	Вос	н	c ·	N	-CH2-
17	3-Me-Ph	Ph	Ме	Вос	н	С	N	-CH2-
18	3-CI-Ph	Ph	Me	Boc	н	С	N	-CH2·
19	3-F-4-OH-Ph	Ph	Ma	Вос	н	С	N	-CH2-

化合物管导	R0	Aı	R2	R3	Rd	×	Y	z
20	2-F-Ph	Ph	Me	Вос	н	С	N	-CH2-
21	Ph	Ph	~~~~	Ac	н	С	N	-CH2-
22	Ph	Ph	\sim	Вос	Ac	С	N	-CH2-
23	Ph	Ph		2HQ+H	Ac	С	N	-CH2·
24	Ph	Ph	~~°\	0,0	Ac .	С	N	-CH2-
25	Ph	Ph	~~°\	0.0	н	С	N	-CH2-
26	Ph	Ph	~~°√N	با	Ac	С	N	-CH2-
27	Ph	Ph	~~°\n		н	С	N	-CH2-

化合物書号	Ro	R1	R2	R3	Rd	X	Y	z
. 28	₽h	Ph	~~°~~°	НСО	Ac	С	N	-CH2-
29	Ph	Ph	~~°√n	нсо	н	С	N	-CH2-
30	Ph	Ph	~~°~~	Ac	Ac	С	N	-CH2-
31	Ph	Ph	~~°√N	Ac O	н	С	N	-CH2-
32	Ph	Ph	-(CH2)3Ph		Ac	С	N	-CH2-
33	Ph	Ph	-(CH2)3Ph		н	С	N	-CH2-
34	Ph	Ph	-(CH2)3Ph	Вос	Ac	С	N	-CH2-

化合物番号	RO	R1	R2	R3	Rd	X	Y	Z
35	Ph	Ph	~~°\	O. O	Ac	С	N	-CH2-
36	Ph	Ph	~~°\	0.0 n.s.h	' н	С	N	-CH2-

また各実施例で合成に使用した化学式(III)の化合物のための中間体であるオキサゾリジノンのケトン誘導体 [化学式(XXV)の化合物]を表11ないし表12に示す。

表 11

中間体容号	R0	R2	R3'	Z
1	Ph	Me	Вос	-CH2-
2	Ph	-(CH2)3Ph	Вос	-CH2-
3	Ph	-(CH2)2Ph	Вос	-CH2-
4	Ph	n-Bu	Вос	-CH2-
5	Ph	Ph	Вос	-CH2-
6	Ph	-(CH2)3CODE1	Вос	-CH2-
7	3-F-4-OH-Ph	Me	Вос	-CH2-
8	3-F-Ph	Ме	Вос	-CH2-
9	3-F-Ph	-(CH2)3COOEt	Вос	-CH2-
10	3-F-Ph	V N NWe	Вос	-CH2-

中間体番号	Ro	R2	R3'	Z
11	Ph	~~ ~~o	Вос	-CH2
12	Ph	√ √N ?	Вос	-CH2-
13	Ph	~~ o _ N	Вос	-CH2-
14	4-F-Ph	Me	Вос	-CH2-
15	4-Cl-Ph	Me	Boc	-CH2-
16	3-Me-Ph	Me	Boc	-CH2-
17	3-CI-Ph	Ме	Вос	-CH2-
18	2-F-Ph	Me	Вос	-CH2-

実施例1

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソ-1,6-ジヒドロ-2-フェニル-1-ビリミジニル)-N-(2,3-ジオキソ-1-フェニルメチル)ブチルアセトアミド(化合物番号37)および2-(5-アミノ-6-オキソ-1,6-ジヒドロ-2-フェニル-1-ビリミジニル)-N-(2,3-ジオキソ-1-フェニルメチル)ブチルアセトアミド塩酸塩(化合物番号38)の合成は、以下の通りに行った。

(1) (4S, 5R) -3-t- ブチルオキシカルボニル-2, 2- ジメチル-5- (1-オキソエチル) -4- フェニルメチルオキサゾリジン (中間体番号 1)。

(4R,5S)-3-t-ブチルオキシカルポニルー5-(N-メトキシーN-メチル)カルバモイルー2,2-ジメチルー4-フェニルメチルオキサゾリジン(1.50g、3.96mmol)をテトラヒドロフラン(40ml)に溶解し、アルゴン雰囲気下、-14℃の温度で臭素化メチルマグネシウムのテトラヒドロフラン溶液(0.9モル溶液、4.84ml、4.36mmol)を10分間で滴下した。滴下終了後、窒温で2時間撹拌した後、反応溶液に飽和塩化アンモン水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和重曹水、飽和食塩水で顕次洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を違別した後、濾液を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=8/1~7/1)で精製し、目的物(1.29g、収率98%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1. 15-1. 70 (15H, complex), 2. 00-2. 20 (3H, br. s), 2. 70-3. 30 (2H, m), 4. 16 (1H, br. s), 4. 13-4. 14 (1H, m), 7. 12-7. 3 9 (5H, m)

同様の方法により表11ないし表12に示した中間体を合成した。目的物の物性値を以下に記載する。

中間体番号2:MS;m/z=438(M+1)

中間体番号3:Ms;m/z=321(M+1)

中間体番号4:1H-NMR(CDCl3);0.83(3H, t, J=7.2H z)、1.11-1.33(2H, m)、1.32-1.57(2H, m)、1. 10-1.60(6H, m)、1.58(9H, s)、2.15~2.52 (2H, m)、2.70-3.11(1H, m)、3.22(1H, dd, J= 2.9,13.2Hz)、4.15-4.28(1H, m), 4.30-4. 48(1H, m)、7.14-7.39(5H, m)

中間体番号5:1H-NMR(CDCl3);1.29-1.80(15H,complex)、2.74-3.03(1H,m)、3.22-3.47(1H,m)、4.81(1H,br.d,J=9.7Hz)、5.01(1H,br.d,J=14.3Hz)、7.15-7.89(10H,complex)。

中間体番号6:1H-NMR(CDCl3);1.23(3H, t, J=7.1Hz)、1.41-1.67(15H, complex)、1.80(2H, quint, J=7.1Hz)、2.24(2H, t, J=7.1Hz)、2.34-2.73(2H, m)、2.75-3.12(1H, m)、3.20(1H, dd, J=3.3,13.2Hz)、4.10(1H, quint, J=7.1Hz)、4.18(1H, br.s)、4.40(1H, br.s)、7.16-7.36(5H, m)

中間体番号7:MS;m/z=368(M+1)

中間体番号8:1H-NMR(CDCl3);1.12-1.66(15H, complex)、2.13(3H, s)、2.70-3.24(2H, complex)、4.13(1H, br.s)、4.30-4.53(1H, m)、6.87-7.06(3H, complex)、7.20-7.40(1H, m)中間体番号9:1.10-1.63(15H, complex)、1.24(3H, t, J=7.1Hz)、1.83(2H, quint, J=7.3Hz)、2.27(2H, t, J=7.3Hz)、2.35-3.25(4H, complex)、4.10(2H, q, J=7.1Hz)、4.11-4.19(1H, m)、4.27-4.55(1H, m)、6.86-7.06(3H, complex)、7.19-7.34(1H, m)

中間体番号10:1H-NMR(CDCl3);1.10-1.70(15H, complex)、1.73-1.91(2H, complex)、2.11-2.70(11H, complex)、2.74-3.24(2H, complex)、3.40-3.50(2H, complex)、3.54-3.65(2H, complex)、4.10-4.23(1H, m)、4.25-4.55(1H, m)、6.86-7.04(3H, complex)、7.20-7.36(1H, m)

中間体番号11:1H-NMR(CDC13);1.45-1.58(15H, complex)、1.60-1.75(2H, complex)、2.18(2H, br.t)、2.32(6H, br, t, J=4.8Hz)、3.14-3.35(2H, complex)、3.59(4H, br.s)、4.26(1H, br.s)、4.42(1H, br.s)、7.18-7.35(5H, complex)

中間体番号12:後に述べる。

中間体番号13:後に述べる。

中間体番号14:1H-NMR(CDCl3);1.19-1.57(15H, c omplex)、2.11(3H, br.s)、2.70-3.20(2H, c omplex)、4.05-4.18(1H, m)、4.30-4.50(1H, m)、6.94-7.06(2H, c omplex)、7.09-7.29(3H, c omplex)

中間体番号15:1H-NMR(CDC13);1.18-1.59(15H, complex)、2.12(3H, br. s)、2.70-3.21(2H, complex)、4.09(1H, br. s)、4.30-4.53(1H, m)、7.09-7.34(4H, m)

中間体器号16:1.17-1.67(15H, complex)、2.06
(3H, br.s)、2.32(3H, s)、2.70-3.07(1H, m)、3.18(1H, dd, J=3.0, 13.1Hz)、4.10-4.27(1H, m)、4.32-4.54(1H, m)、6.95-7.13(3H, complex)、7.13-7.25(1H, m)

中間体番号17:MS;m/z=369(M+1)

中間体番号18:1H-NMR(CDC13);1.53(9H, s)、2.13(3H, s)、2.85(1H, br.s)、3.18(1H, dd, J=3.2, 13.3Hz)、4.09-4.17(1H, m)、4.42(1H, br.s)、7.21-7.33(1H, m)

(2) 2 - (5-t-プチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソ-1, 6-ジヒドロ-2-フェニル-1-ビリミジニル) <math>- N- (2R, 3S)- (2-ヒドロキシ-3-オキソ-1-フェニルメチル) ブチルアセトアミド (化合物番号1)。

(4S,5R) -3-t-ブチルオキシカルボニル-2,2-ジメチル-5-(1-オキソエチル) -4-フェニルメチルオキサゾリジン(1.29g、3.87mmol)を4規定塩化水素/1,4-ジオキサン溶液(29ml、116mmol)に溶解し、蒸留水(2.9ml)を加えて室温で3時間撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣にジエチルエーテルを加えて、析出した固体を遮取した(950mg)。この固体は更に精製する事無く次の縮合反応に供した。

先の反応で得られた固体(950mg)および5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロー1-ビリミジニル酢酸(1.42g、4.14mmol)をジメチルホルムアミド(5m1)およびテトラヒドロフラン(5m1)の混合溶媒に溶解し、1-(3-ジメチルアミノブロビル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(1.03g、5.38mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物(825mg、5.38mmol)および4-メチルモルホリン(0.70m1、6.37mmo1)を氷冷下にこの顧に加えた後、室温で一晩撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈し、5%クエン酸水溶液、飽和重曹水、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層に無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥した後、乾燥剤を違別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホ

ルム/メタノール= $60/1\sim30/1$)で精製し、目的化合物(1.39g、収率65%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1.53 (9H, s), 2.06 (3H, s),
2.56-2.81 (2H, s), 3.99 (1H, d, J=4.4Hz), 4.
33 (1H, dd, J=2.5, 4.4Hz), 4.40 (1H, d, J=15.
2 Hz), 4.52 (1H, d, J=15.2Hz), 4.64-4.82 (1H, m), 6.67 (1H, d, J=8.8Hz), 7.05-7.57 (11H, complex), 8.73 (1H, s)

(3) 2 - (5 - t - ブチルオキシカルポニルアミノ - 6 - オキソー1, 6 - ジ ヒドロー2 - フェニルー1 - ピリミジニル) - N - (2, 3 - ジオキソー1 - フ エニルメチル) ブチルアセトアミド (化合物番号 37)。

2 - (5 - t - ブチルオキシカルボニルアミノ - 6 - オキソー1, 6 - ジヒドロー2 - フェニルー1 - ビリミジニル) - N - (2 - ヒドロキシー3 - オキソー1 - フェニルメチル) ブチルアセトアミド(904.6 mg、1.74 mmo1) をジメチルスルホキシド(6 m1) に溶解し、室温でトリフルオロ酢酸ビリジニウム(171.3 mg、890 mmo1) および1 - (3 - ジメチルアミノプロビル) - 3 - エチルカルボジイミド塩酸塩(1.00g、5.23 mmo1) をこの順に加え、6時間20分撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えた後、水、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を違別し減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=60/1)で精製し、目的物(720.4 mg、収率80%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 1.54 (9H, s), 2.33 (3H, s),
2.99 (1H, dd, J=8.0, 14.1Hz), 3.22 (1H, dd,
J=5.6, 14.1Hz), 4.48 (2H, s), 5.17-5.31 (1H, m), 6.48 (1H, d, J=6.3Hz), 6.99-7.53 (11H, complex), 8.71 (1H, s);
MS: m/z=519 (M+1)

(4) 2 - (5-アミノー6-オキソー1, 6-ジヒドロー2-フェニルー1-ピリミジニル) <math>- N - (2, 3-ジオキソー1-フェニルメチル) ブチルアセトアミド塩酸塩(化合物番号38)。

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー1,6-ジヒドロー2-フェニルー1-ビリミジニル)-N-(2,3-ジオキソー1-フェニルメチル)ブチルアセトアミド(623.4mg、1.2mmol)を4規定塩化水素/1,4-ジオキサン溶液(9ml、36.2mmol)に溶解し、室温で3時間撹拌した。反応溶液にジエチルエーテルを加えて析出した固体を減取する事により、目的物(51.8mg、収率9%)を得た。

MS : m/z = 419 (M+1)

実施例2

2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-2,3-ジオキソ-1-(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニルメチル)ブチルアセトアミド(化合物番号49)の合成は以下の通りに行った。

(2S,3R) -3-ベンジルオキシカルボニルアミノ-2-ヒドロキシー4
-(4-ヒドロキシ)フェニル酪酸-N,O-ジメチルヒドロキシルアミド(2.15g、5.54mmol)を塩化メチレン(37ml)に溶解し、テトラフルオロホウ酸-N-フルオロ-3,5-ジクロロビリジニウム(オノダ・フロリネイトFP-B700、2.11g、8.31mmol)を加え、アルゴン雰囲気下に50℃で2日間撹拌した。反応溶液を室温まで放冷した後、塩化メチレンで希釈し、20%クエン酸水溶液および飽和重曹水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を總別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=

10/10/1) で精製し、目的化合物(686.8 mg、収率30%)を得た。1 H-NMR (CDCl3):2.73~2.98(2H, m)、3.15(3H, s)、3.46(3H, s)、3.67(1H, d, J=5.6Hz)、4.19(1H, d, J=5.5Hz)、4.31~4.47(1H, m)、4.97~5.12(3H, complex)、6.77~7.21(3H, m)、7.22~7.42(5H, m); MS: m/z=407(M+1)

(2) (2S, 3R) -3-t- ブチルオキシカルポニルアミノ-2- ヒドロキシ-4- (3- フルオロ-4- ヒドロキシ) フェニル酪酸- N, O- ジメチルヒドロキシルアミド。

(2 S , 3 R) - 3 - ベンジルオキシカルボニルアミノー2 - ヒドロキシー4 - (3 - フルオロー4 - ヒドロキシ) フェニル路酸 - N , O - ジメチルヒドロキシルアミド (6 7 4 . 8 mg、1 . 6 6 mm o 1) をメタノール (5 0 m 1) および 4 規定塩化水素/1 , 4 - ジオキサン溶液 (0 . 4 2 m 1) に溶解し、バラジウム黒 (6 7 mg) を加え、水素雰囲気下に一晩撹拌した。触媒を建別した後、反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣を1 , 4 - ジオキサン (3 . 3 m 1) に溶解し、然留水 (1 . 6 m 1) 、炭酸水素ナトリウム (1 6 8 mg、1 . 9 9 mm o 1) および 2 炭酸ジー t - ブチル (4 3 5 mg、1 . 9 9 mm o 1) を加えて室温で1時間撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈した後、飽和塩化アンモン水溶液および飽和重菌水で順次洗浄した。 有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を違別し、違液を減圧濃縮した。 得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=1 0/10/1) で精製し、目的化合物 (5 5 7 mg、収率 9 0 %) を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1.39 (9H, s), 2.72~2.93 (2 H, m), 3.17 (3H, s), 3.46 (3H, s), 3.63 (1H, d, J=5.9Hz), 4.14 (1H, d, J=5.1Hz), 4.29~4.4 6 (1H, m), 5.34 (1H, d, J=3.4Hz), 6.74~7.19 (3H, m)

(3) (4R, 5S) -3 -t -7 + ν +

(2S, 3R) - 3-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-2-ヒドロキシー4-(3-フルオロ-4-ヒドロキシ) フェニル酪酸-N, O-ジメチルヒドロキシルアミド(512.1mg、1.38mmol)をトルエン(5.1ml)に溶解し、2,2-ジメトキシブロパン(1.69ml、13.8mmol)およびp-トルエンスルホン酸1水和物(26mg、0.14mmol)を加え、80℃で一晩撹拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈した後、飽和重費水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=1/1)で精製し、目的化合物(346mg、収率61%)を得た。1H-NMR(CDC13):1.38~1.68(15H,complex)、2.55~2.87(1H,m)、3.02~3.25(4H,complex)、2.55~2.87(1H,m)、3.02~3.25(4H,complex)、3.32~3.64(3H,complex)、4.54(1H,br.d)、4.64(1H,br.s)、5.37(1H,br.s)、6.83~7.04(3H,m)

(4) (4R, 5S) - 3 - t - プチルオキシカルポニルー5 - (1 - オキソエチル) - 2, 2 - ジメチルー4 - (3 - フルオロー4 - ヒドロキシフェニル) メチルオキサゾリジン(中間体番号7)。

(4R,5S)-3-t-ブチルオキシカルポニル-5-(N-メトキシーN-メチル)カルバモイル-2,2-ジメチル-4-(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)メチルオキサゾリジン(424.4mg、1.03mmol)をアルゴン雰囲気下にテトラヒドロフラン(10ml)に溶解し、-30℃に冷却した。この溶液に臭素化メチルマグネシウム(0.9モル、テトラヒドロフラン溶液、3.43ml、3.09mmol)を滴下した。滴下終了後、室温まで自然昇退し、30分後に酢酸エチルおよび飽和塩化アンモン水溶液を加えて希釈した。

有機層を分配した後、飽和重曹水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液をエパポレーターで減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル=2/1)で精製し、目的化合物 (354.3mg、収率94%)を得た。MS;m/z=368(M+1)

(5) 2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1R,2S)-2-ヒドロキシ-1-(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)メチル-3-オキソ}プチルアセトアミド(化合物番号19)。

(4R,5S)-3-t-ブチルオキシカルポニル-5-(1-オキソエチル)-2,2-ジメチル-4-(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)メチルオキサゾリジン(354.3 mg、0.96 mmol)を4規定塩化水素/1,4-ジオキサン(2.4 ml)に溶解し、蒸留水(0.24 ml)を加えた後、室温で30分間撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣にトルエンを加えて、再度減圧濃縮することにより、白色固体(256.9 mg)を得た。この化合物は更に精製する事無く、次の反応に供した。

上記反応によって得られた白色固体(256.9mg)および5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1、6-ジヒドロ-1-ピリミジニル酢酸(334.4mg、0.97mmo1)をジメチルホルムアミド(1.2m1)およびテトラヒドロフラン(1.2m1)の混合溶媒に溶解し、1-(3-ジメチルアミノブロビル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(243mg、1.27mmo1)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物(194mg、1.27mmo1)および4-メチルモルホリン(0.15m1、1.50mmo1)をこの順に加え、窄温で一晩撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈し、20%クエン酸水溶液、飽和重曹水、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層に無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥した後、乾燥剤を連別し、建液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲル分取薄層クロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=10/10/1)で精製し、目的化合

物 (112 mg、収率21%)を得た。

1 H-NMR (CDC13); 1.53 (9H, m), 2.20 (3H, s), 2.86 (2H, d, J=7.8Hz), 3.93 (1H, br.s), 4.0 5 (1H, br.s), 4.31 (1H, d, J=15.4Hz), 4.41 (1H, d, J=15.2Hz), 4.62-4.76 (1H, m), 6.45-7.00 (5H, complex), 7.38~7.50 (6H, complex), 8.68 (1H, br.s): MS; m/z=555 (M+1)

(6) 2 - (5 - t - 7 + ν +

2 - (5 - t - ブチルオキシカルポニルアミノー6 - オキソー2 - フェニルー1,6 - ジヒドロビリミジン-1 - イル) - N - {(1R,2S) - 2 - ヒドロキシー1 - (3 - フルオロー4 - ヒドロキシフェニル)メチルー3 - オキソ}ブチルアセトアミド(105.3 mg、0.19 mmo1)を2 - ブロバノール(1.26 m1)に溶解し、0℃で水酸化ナトリウム水溶液(7.6 mg/1.25 m1)および無水酢酸(17.9 μ1,0.19 mmo1)を加えた。0℃で10分間撹拌した後、黄色い反応容液が無色になるまで無水酢酸を加えた。この溶液に酢酸エチルを加えて希釈した後、飽和重曹水および飽和食塩水で顕次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。有時間を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/メタノール=20/1)で精製し、目的化合物(98.4 mg、収率87%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1.53 (9H, m), 2.20 (3H, s),
2.33 (3H, s), 2.95 (2H, d, J=8.0Hz), 3.83 (1H, br.s), 4.05 (1H, br.d), 4.32~4.57 (1H, m), 4.64~4.79 (1H, m), 6.24 (1H, d, J=9.5Hz), 6.91~7.13 (3H, m), 7.29 (1H, s), 7.39~7.

56 (5H, m), 8.23 (1H, s)

(7) 2 - (5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル) <math>- N - $\{2, 3-ジオキソ-1-(4-アセチルオキシ-3-フルオロフェニル) メチル} ブチルアセトアミド (化合物番号65)。$

アルゴン雰囲気下に室温で塩化オキサリル(35μ1)を塩化メチレン(1.7m1)に加えた後、-78℃に冷却した。この溶液にジメチルスルホキシド(0.057m1)および塩化メチレン(0.5m1)の混合溶液を滴下し、15分後に2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル)-N-{(1R,2S)-2-ヒドロキシー1-(4-アセチルオキシー3-フルオロフェニル)メチルー3ーオキソ}ブチルアセトアミド(98.9mg、0.17mmo1)の塩化メチレン(1.7m1)溶液を更に適ドして加えた。滴下終了後、40分間撹拌し、トリエチルアミン(0.12m1)を加えた。反応溶液に塩化メチレンを加えて希釈し、蒸留水、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=80/1)で精製する事により目的化合物(57.8mg、収率59%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3); 1.53 (9H, s), 2.32 (3H, s),
2.34 (3H, s), 2.55-3.01 (1H, m), 3.08-3.37
(1H, m), 4.12-4.48 (2H, complex), 4.70-5.
12 (1H, m), 6.20-6.80 (1H, m), 6.82-7.11 (3H, complex), 7.23-7.58 (6H, complex), 8.7
2 (1H, br.s)

(8) 2 - (5-t-プチルオキシカルポニルアミノー<math>6-オキソー2-フェニル-1, $6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-\{2,3-ジオキソー1-(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)メチル}プチルアセトアミド(化合$

物番号49)。

2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソ-1-(4-アセチルオキシ-3-フルオロフェニル)メチル}ブチルアセトアミド(54mg、0.091mmol)をメタノール(1.3ml)および水(0.65ml)に溶解し、飽和重増水(0.65ml)を加え一時間室温で撹拌した。反応溶液を減圧濃縮した後、酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濃別し、滤液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/メタノール=20/1)で精製し、目的化合物(16/.1mg、収率32%)を得た。1H-NMR(CDC13):1.53(9Hm) 2.34(2Hm)

1 H-NMR (CDC13): 1.53 (9H, m), 2.34 (3H, s), 2.87 (1H, dd, J=8.1, 14.4Hz), 3.14 (1H, dd, J=5.2, 14.1Hz), 4.48 (1H, s), 5.09~5.22 (1H, m), 6.23~6.88 (5H, complex), 7.21~7.56 (6H, complex), 8.60~8.76 (1H, br. s); MS: m/z=553 (M+1)

実施例3

2-(5-t-7)チルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジンー1-イル) - N -(2-ヒドロキシー3-オキソー6-フェニルー1-フェニルメチル) ヘキシルアセトアミド (化合物番号39) の合成は以下の通りに行った。

(1)(2R,3S) -2-Pミノ-1,7-ジフェニル-3-Eドロキシ-4ーオキソヘプタン pートルエンスルホン酸塩(化学式(III)において $R^3=7$ ェニル、 $R^3=7$ ェニルプロビル、 $R^3=7$ ェニ 水素、Z=3 メチレンであり pートルエンスルホン酸塩である化合物)。

(4R,5S)-3-t-プチルオキシカルポニルアミノー5-(1-オキソー3-フェニル) プチルー2, 2-ジメチルー4-フェニルメチルオキサゾリジン(758.5mg、1.73mmolをメタノール(9ml)に溶解し、p-

トルエンスルホン酸・1 水和物(3 3 0 mg、1.73 mmol)を加え、4 時間加熱遺流した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣にヘキサン(1 0 ml)およびジエチルエーテル(1 0 ml)を加えた。析出した固体を濾取して目的化合物(6 3 1.5 mg、収率75%)を得た。

1 H-NMR (DMSO-d6): 1.72 (2H, quint, J=7.3 Hz). 2.29 (3H,s). 2.59 (2H, overlapped with solvent peak). 2.83-2.92 (2H, complex). 3.50-3.70 (2H, overlapped with solvent peak). 3.85 (1H, br.d). 7.09-7.35 (12H, complex). 7.51 (2H, d, J=8.1Hz). 7.78-7.88 (2H, br.s)

(2) 2 - (5-t-プチルオキシカルボニルアミノー 6 <math>- オキソー 2 - フェニルー 1, 6- ジヒドロビリミジンー 1- イル) - N- (2- ヒドロキシー 3- オキソー 6- フェニルー 1- フェニルメチル) ヘキシルアセトアミド (化合物番号 2)。

5-tープチルオキシカルボニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロー1ービリミジニル酢酸(447mg、1.30mmol)および(2R,3S)-2ーアミノー1,7ージフェニルー3ーヒドロキシー4ーオキソヘプタンロートルエンスルホン酸塩(651mg、1.30mmol)をジメチルホルムアミド(2ml)とテトラヒドロフラン(1ml)の混合溶媒に溶解し、0℃に冷却した。この溶液に1ー(3ージメチルアミノプロビル)-3ーエチルカルボジイミド塩酸塩(248mg、1.30mmol)、1ーヒドロキシベンソトリアゾール1水和物(198mg、1.30mmol)および4ーメチルモルホリン(0.14ml、1.30mmol)をこの順に加え、窒温まで自然昇温させながら一晩撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈し、20%クエン酸水溶液、飽和重曹水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層に無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥した後、乾燥剤を濾別し、滤液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタ

ノール=30/10/1) で精製し、目的化合物 (439.7 mg、収率54%) を得た。

1 H-NMR (CDC13); 1.53 (9H, s), 1.86 (2H, complex), 2.26-2.44 (1H, m), 2.50-2.73 (3H, complex), 2.94 (2H, d, J=7.8Hz), 3.84 (1H, d, J=3.7Hz), 3.95 (1H, br.d), 4.31 (1H, d, J=15.3Hz), 4.49 (1H, d, J=15.3Hz), 4.68 (1H, br.dd), 6.39 (1H, d, J=9.2Hz), 7.06-7.47 (15H, complex, overlapped with solventpeak), 8.73 (1H, br.s)

実施例4

 $2-(5-アミノ-6-オキソ-2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2, 3-ジオキソ-1-フェニルメチルー6-(2-オキソー1, 2-ジヒドロビリジン-1-イル)} ヘキシルアセトアミド塩酸塩 (化合物番号 <math>7.3$)。

2-{(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー2-フェニルー1,6-ジヒドロー6-オキソ)ビリミジンー1-イル}-N-{2,3-ジオキソー6-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジンー1-イル)-1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド(化合物番号72、197mg、0.31mmol)をメタノール(1ml)に溶解し、4規定塩化水素/1,4-ジオキサン(2.3ml)を加えて室温で2時間撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣にクロコホルムを加え、析出した固体を濾取する事により、目的化合物(167mg、収率93%)を得た。

1 H - NMR (CD3 OD): 1. 95-2. 21 (2H, complex),

2. 53-2. 96 (4H, complex), 3. 98-4. 70 (5H, complex), 6. 87-8. 09 (14H, complex); MS:m/z = 540 (M+1)

実施例 5

(1) 2 - (5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー<math>6-オキソー2-フェニル-1, $6-ジヒドロピリミジン-1-イル)-N-\{(1R,2S)-2-アセチルオキシー3-オキソー<math>6-フェニル-1-フェニルメチル$ } ヘキシルアセトアミド(化合物番号34)。

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル)-N-{(1R,2S)-2-ヒドロキシー3-オキソー6-フェニルー1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド(化合物番号2)(2.65g、4.34mmol)をピリジン(5.5ml)に溶解し、水冷下に無水酢酸(0.82ml、8.68mmol)を滴下した。滴下終了後、窓温で6時間撹拌を行った。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈した後、10%クエン酸、飽和重曹水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチル=3/1から1/1)で精製し、目的化合物(2.70g、収率95%)を得た。1H-NMR(CDCl3):1.53(9H,s)、1.74-1.93(2H,m)、2.19(3H,s)、2.26-2.59(4H,complex)、2.81(1H,dd,J=8.8,13.5Hz)、3.12(1H,dd,J=6.45,13.5Hz)、4.38(1H,d,J=15.3Hz)、4.48(1H,d,J=15.3Hz)、4.75(1H,m)、4.

91 (1H, d, J=2.0Hz), 6.34 (1H, d, J=9.2Hz), 7.09-7.35 (11H, overlapped with solven tpeak), 7.35-7.45 (5H, complex), 8.75 (1H, s)

2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソー2-フェニルー 1, $6-ジヒドロヒリミジン-1-イル)-N-\{(1R, 2S)-2-アセチ$ ルオキシー3-オキソー6-フェニルー1-フェニルメチル} ヘキシルアセトア ミド (2.69g、4.12 m m o l) を 4 規定塩化水素/1, 4 - ジオキサン 溶液(31m1)に溶解し、室温で3時間撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得 られた残渣にヘキサンを加え、析出した固体 (2.39g) を濾取した。この固 体は更に箱製する事無く、次の反応に供した。 3 - テトラヒドロフランカルポン 酸(0.57ml、6.0mmol)を塩化メチレン(9ml)に溶解し、アル ゴン雰囲気下に塩化チオニル (4.38ml、60.0mmol) を室温で滴下 した。滴下終了後、3時間室温で撹拌した後反応溶液を減圧濃縮した。得られた 残渣に塩化メチレン(10ml)を加えて氷冷した後、先に得られた固体(2. 3 9 g) およびトリエチルアミン (3.12 ml、22.4 mm o l) を順次加 え、室温で一晩撹拌した。反応溶液を塩化メチレンで希釈した後、蒸留水および 5%クエン酸で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を 遮別し、違液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィー(クロロホルム/メタノール=30/1)で精製する事により、目的化合物 (2.15g、収率86%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1.74-1.93 (2H, m), 2.19 (3H, s, overlapped with 2H), (2.35-2.60 (4H, complex), 2.82 (2H, dd, J=9.2, 13.6Hz),

2. 93-3.14 (2H, complex), 3.78-4.05 (4H, complex), 4.46 (2H, s), 4.70-4.84 (1H, m), 4.90 (1H, d, J=1.5Hz), 6.25 (1H, d, J=9.4Hz), 7.09-7.32 (11H, complex, overlapped with solvent peak), 7.32-7.51 (5H, complex), 8.13 (1H, s)

(3) $2-\{5-(3-F)-F)-F$ にロフロイル) アミノー6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロビリミジンー1-4ル $\}-N-\{(1R,2S)-2-ヒドロキシ-3-オキソー<math>6-フェニル-1-フェニルメチル\}$ ヘキシルアセトアミド(化合物番号33)。

2-{5-(3-テトラヒドロフロイル)アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル}-N-{(1R,2S)-2-アセチルオキシー3-オキソー6-フェニルー1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド(2.15g、3.49mmol)をメタノール(9ml)および蒸留水(1ml)の混合溶媒に溶解し、室温で炭酸カリウム(2.41g、17.5mmol)を加えて1日撹拌した。反応溶液を減圧濃縮した後、酢酸エチルを加え、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を違別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=30/1)で精製し、目的化合物(555.6mg、収率28%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1.86 (2H, quint, J=7.5Hz),
2.12-2.75 (7H, complex), 2.95 (2H, d, over
lapped with 1H), 3.80-4.05 (6H, comple
x), 4.28-4.51 (2H, m), 4.61-4.78 (1H, m), 6.
23 (1H, br.d), 7.01-7.27 (11H, complex, over
lapped with solvent peak), 7.28-7.4
5 (5H, complex), 8.12 (1H, br.s)

上記で得られた2-{5-(3-テトラヒドロフロイル)アミノ-6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル}-N-{(1R,2S)-2-ヒドロキシー3-オキソー6-フェニルー1-フェニルメチル}へキシルアセトアミドを実施例1の(3)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式2の対応するアルコールの酸化反応により目的化合物を得た。

1 H - NMR (CDCl3); 1. 91 (1H, quint, J=7.5Hz), 2. 24 (1H, m), 2. 54-3. 28 (7H, complex), 3. 8 5 (2H, m), 3. 99 (2H, d, J=6.6Hz), 4. 45 (2H, s), 5. 30 (1H, q, J=6.6Hz), 6. 40 (1H, d, J=6.6Hz), 6. 95-7. 08 (2H, complex), 7. 08-7. 34 (8H, complex), 7. 46 (5H, s), 8. 12 (1H, s), 9. 08 (1H, s)

実施例 6

化学式5の化合物、3-t-ブチルオキシカルポニルアミノー1,2-ジヒドロー2-オキソー6-フェニルー1-ビラジニル酢酸の合成は以下の通りに行った。

N-ペンジルオキシカルボニルフェニルグリシナール(1.38g、5.12mmol)をメタノール(2.6ml)に溶解し、オルトギ酸トリメチル(1.12ml、10.24mmol)およびカンファースルホン酸(59.5mg、0.256mmol)を加え、室温で一夜撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣をアルミナを用いたカラムクロマトグラフィー(アルミナ50g、ヘキサン/酢酸エチル=2/1)で精製し、目的化合物(1.21g、収率77%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 3. 35 (3H, s), 3. 41 (3H, s), 4. 40 (1H, d, J=4. 4Hz), 4. 80-4. 96 (1H, m), 5. 07 (1H, d, J=1. 1Hz), 5. 53-5. 74 (1H, m); MS: m/z=316 (M+1)

(2) 2, 2-ジメチルオキシー1-フェニルエチルアミン塩酸塩。

1 ーベンジルオキシカルボニルアミノー2,2 ージメチルオキシー1ーフェニルエタン(1.21g、3.84mmol)をメタノール(38.4ml)に溶解し、4規定塩化水素/ジオキサン溶液(0.96ml、3.84mmol)およびパラジウム黒(121mg)を加えた後、水素雰囲気下に室温で一夜加水素分解を行った。パラジウム黒を濾別した後、濾液を減圧濃縮して得られた残渣に塩化メチレンおよびジエチルエーテルを加えた。析出した固体を濾取する事により目的化合物(760.3mg、収率91%)を得た。
1 H-NMR(CDC13):3.25(3H,s)、3.40(3H,s)、

1 H-NMR (CDC13): 3. 25 (3H, s), 3. 40 (3H, s), 4. 17-4. 34 (1H, m), 4. 78 (1H, d, J=6. 4Hz), 7. 27-7. 57 (5H, m), 8. 86 (2H, br. s)

(N-t-ブチルオキシカルポニルー2-エトキシカルポニル) グリシン (7.19g、29.1mmol) および2, 2-ジメチルオキシー1-フェニルエチルアミン塩酸塩 (6.33g、29.1mmol) をジメチルホルムアミド (72ml) およびテトラヒドロフラン (72ml) の混合溶媒に溶解し、室温で1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物 (5.11g、37.8mmol)、1-(3-ジメチルアミノブロビル) -3-エチルカルポジイミド塩酸塩 (7.25g、37.8mmol) および4-メチルモルホリン (4.52ml、44.8mmol) をこの頃に加えて一夜撹拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水および飽和食塩水で頃次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を建別し、濾液を減圧濃縮した。トルエンを加えて共沸を行った後、得ら

れた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル=1/1)で精製し、目的化合物 (10.6g、収率93%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1. 20-1. 37 (3H, m), 1. 43-1. 48 (9H, m), 3. 34-3. 43 (6H, m), 4. 06-4. 35 (2H, m), 4. 43 (1H, d, J=3. 4Hz), 4. 81-4. 93 (1H, m), 5. 03-5. 14 (1H, m), 5. 68-5. 82 (1H, m), 7. 24-7. 38 (5H, complex); MS: m/z=411 (M+1)

(4) 3-エチルオキシカルボニル-2-ヒドロキシ-6-フェニルヒラジン。

N-{(N-t-ブチルオキシカルボニル-2-エトキシカルボニル) グリシル}-2, 2-ジメチルオキシー1-フェニルエチルアミン(10.6g、25.7mmol)をトリフルオロ酢酸(100ml)に溶解し、室温で一夜撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣をアセトニトリル(130ml)に溶解し、室温で更に一夜撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=10/10/1)で精製し、目的化合物(1.93g、収率31%)を得た。

1 H - NMR (CDC13): 1.51 (3H, t, J=7.1Hz), 4.5 8 (2H, q, J=7.1Hz), 7.48-7.58 (3H, m), 8.08 -8.19 (2H, m), 8.78 (1H, s); MS: m/z = 245 (M+1)

(5) 1 - アリル- 3 - エチルオキシカルポニル- 2 - オキソー 6 - フェニルー 1 , 2 - ジヒドロビラジン。

3 - エチルオキシカルボニル-2 - ヒドロキシ-6 - フェニルピラジン (2 1 4 · 4 m g · 0 · 8 8 m m o 1) をジメチルホルムアミド (2 · 1 m l) に溶解し、水冷下に水素化ナトリウム (6 0 % · 油性 · 4 2 · 1 m g · 1 · 0 5 m m o l) を加え、3 0 分間撹拌した。臭化アリル (0 · 1 1 m l · 1 · 3 2 m m o l) を加えた後、室温で1時間、次いで8 0 ℃で1時間撹拌した。反応溶液を室温まで放冷した後、蒸留水を加えて反応を停止し、酢酸エチルで2 回抽出した。

有機履を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。 得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル= 2 / 1)で精製し、目的化合物(2 4 m g、収率 9 . 6 %)を得た。 1 H - N M R (C D C 1 3) : 1 . 4 4 (3 H, t, J = 7 . 1 H z) 、 4 . 4 6 (2 H, d, J = 7 . 1 H z) 、 4 . 4 9 - 4 . 5 6 (2 H, m) 、 4 . 8 8

(6) 1 - アリル - 3 - t - ブチルオキシカルポニルアミノ - 2 - オキソ - 6 - フェニル - 1 、2 - ジヒドロビラジン。

-5.01 (1H, m) \ 5.15-5.24 (1H, m) \ 5.76-5.9

6 (1 H, m), 7.35-7.61 (6 H, complex)

1-アリルー3-エチルオキシカルボニルー2-オキソー6-フェニルー1, 2-ジヒドロビラジン(1.09g、3.85mmol)をメタノール(25ml)およびテトラヒドロフラン(10ml)の混合溶媒に溶解し、水冷下に1規定水酸化ナトリウム水溶液(4.2ml、4.20mmol)を加えて室温で2時間撹拌した。塩酸を加えて中和した後、反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣に蒸留水を加え、塩化メチレンで抽出した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、乾燥剤を違別し、滤液を減圧濃縮する事により、1.02gの固体を得た。

得られた固体(1.02g)を t ーブチルアルコール(10.2m1)、1,4 ージオキサン(2.6m1)およびトリエチルアミン(1.11m1)に溶解し、アルゴン雰囲気下に室温でジフェニルリン酸アジド(0.86m1、3.98mmo1)を加え、90℃で8時間加熱撹拌した。室温まで放冷した後、反応溶液に蒸留水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=1/1)で精製し、目的化合物(850mg、2段階;収率68%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1.54 (9H, s), 4.45-4.52 (2 H, m), 4.83-4.97 (1H, m), 5.13-5.22 (1H, m), 5.67-5.88 (1H, m), 7.27 (1H, m), 7.30-7.55

(5 H, complex), 8. 32 (1 H, s); MS: m/z = 328 (M+1)

(7) 3-t-7チルオキシカルポニルアミノー 2-3キソー 6-7ェニルー 1-(2,3-3)ヒドロキシ)プロビルー 1,2-3ヒドロビラジン。

1-アリルー3-t-ブチルオキシカルポニルアミノー2-オキソー6-フェニルー1,2-ジヒドロビラジン(850mg、2.60mmol)をテトラヒドロフラン(10.4ml)に溶解し、4-メチルモルホリンN-オキシド(1.22ml、5.19mmol)および4%四酸化オスミウム水溶液(0.83ml、0.13mmol)を加え、室温で一夜撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈し、飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、遮液を減圧激縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=50/1)で精製し、目的化合物(750mg、収率80%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 1.55 (9H, s), 2.66 (1H, dd, J=5.7,7.7Hz), 3.26-3.42 (1H, m, overlapped with 1H), 3.68-3.85 (1H, m), 4.06 (2H, d, J=6.2Hz), 7.14 (1H, s), 7.29-7.53 (5H, complex), 8.29 (1H, s); MS: m/z=362 (M+1)

(8) 3-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-1, 2-ジヒドロ-2-オキソ -6-フェニル-1-ビラジニル酢酸。

3-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-2-オキソ-6-フェニル-1-(2,3-ジヒドロキシ)プロピル-1,2-ジヒドローピラジン(750mg、2.01mmol)をテトラヒドロフラン(10ml)に溶解し、過ヨウ素酸ナトリウム水溶液(533mgを6.7mlの蒸留水に溶解したもの、2.49mmol)を加えて、室温で4時間撹拌した。テトラヒドロフランを減圧下に溜去した後、反応溶液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄し

た。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮 して無色の泡状物質(710.7mg)を得た。

得られた物質(710mg)を t ーブタノール(10.8m1)に溶解し、2 ーメチルー2 ープテン(1.01m1、9.50mmo1)、リン酸水素 2 ナトリウム水溶液(306.3mgを蒸留水 3 mlに溶解したもの、2.16mmol)、および亜塩素酸ナトリウム水溶液(683.1mgを6.8mlの蒸留水に溶解したもの、7.56mmol)を順次加え、室温で一夜撹拌した。反応溶液にジェチルエーテルを加えて希釈した後、飽和重曹水で3回抽出した。水屑に無水クエン酸を加えて酸性とし、酢酸エチルで3回抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮する事により、目的化合物(502.5mg、2段階;収率70%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 1.53 (9H, s), 4.53 (2H, s), 7.15 (1H, s), 7.30-7.54 (5H, complex), 8.1 4-8.34 (1H, m); MS: m/z=346 (M+1)

実施例7~18

実施例1の(1)~(2)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(V)に対応する化合物として5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロー1-ピリミジニル酢酸を用い、化学式(III)に対応する化合物としてR3'がt-ブチルオキシカルボニル、Zがメチレン、R0とR2が以下に記載された基であるような化合物を用い、両者を縮合させ、R1がフェニル、R3がt-ブチルオキシカルボニル、Xが炭素、Yが窒素、Zがメチレン、R0とR2が以下に記載された基であるような化学式(II)の化合物を合成した。

尚、化学式(III)の化合物は、対応するオキサゾリジン体から、反応系において 生成される。

目的物である化学式(II)の化合物の物性値を以下に示す。

実施例7: R^e=フェニル、R²=プチル (化合物番号4):1 H-NMR (CD Cl3); 0.85 (3H, t, J=7.1Hz)、1.14-1.35 (2H,

m) \ 1 \ 4 2 - 1 \ 5 8 (2 H, m) \ 1 \ 5 3 (9 H, s) \ 2 \ 3 3 (1 H, dt, J = 7 \ 4, 17 \ 4 Hz) \ 2 \ 5 8 (1 H, dt, J = 7 \ 4, 17 \ 4 Hz) \ 2 \ 5 8 (1 H, dt, J = 7 \ 4, 17 \ 4 Hz) \ 2 \ 9 5 (2 H, d, J = 8 \ 0 Hz) \ 3 \ 8 7 (1 H, d, J = 3 \ 6 Hz) \ 4 \ 0 3 (1 H, dd, J = 1 \ 1 \ 3 \ 5 Hz) \ 4 \ 3 \ 1 (1 H, d, J = 15 \ 3 Hz) \ 4 \ 4 7 (1 H, d, J = 15 \ 3 Hz) \ 4 \ 7 0 (1 H, ddt, J = 1 \ 4 \ 8 \ 1 \ 8 \ 1 \ 8 \ 4 Hz) \ 6 \ 4 0 (1 H, d, J = 9 \ 5 Hz) \ 7 \ 1 5 - 7 \ 5 5 (1 1 H, complex) \ 8 \ 7 2 (1 H, s) \ 6 \ 40 (1 H, d) \ 8 \ 7 2 (1 H, s) \ 6 \ 7 3 (1 H, s) \ 7 3

実施例8:R°=R°=フェニル(化合物番号5):1 H-NMR(CDC13); 1.53(9H,s)、2.98(1H,dd,J=9.5,13.1Hz)、3.08(1H,dd,J=6.0,13.1Hz)、3.95(1H,d,J=4.8Hz)、4.32-4.89(3H,complex)、4.97(1H,d,J=3.7Hz)、6.36(1H,d,J=9.2Hz)、6.80-6.91(1H,m)、7.03-7.13(1H,m)、7.18-7.69(14H,complex)、7.98-8.07(1H,m)、8.65-8.77(1H,m)。

実施例9;R°=フェニル、R²=3-エトキシカルボニルプロピル(化合物番号6):1H-NMR(CDCl3);1.21(3H, t, J=7.1Hz)、1.53(9H, s)、1.87(2H, quint, J=7.0Hz)、2.28(1H, t, J=7.0Hz)、2.29(1H, t, J=7.4Hz)、2.40-2.49(1H, t, J=7.4Hz)、2.67-2.76(1H, t, J=7.1Hz)、2.96(2H, d, J=7.8Hz)、3.70-4.20(1H, br, s)、4.04(1H, br.s)、4.08(2H, q, J=7.1Hz)、4.34(1H, d, J=15.3Hz)、4.44(1H, d, J=15.3Hz)、4.44(1H, d, J=15.3Hz)、4.60-4.76(1H, m)、6.42(1H, d, J=9.4Hz)、6.87-7.07(3H, m)、7.19-7.33(2H, m)、7.39-7.50(5H, complex)、8.72(1H, s)

実施例10:R°=3-フルオロフェニル、R²=3-エトキシカルボニルプロピル (化合物番号9):1 H-NMR (CDCl3);1.21(3H, t, J=7.1Hz)、1.53(9H, s)、1.87(2H, quint, J=7.1Hz)、2.28(1H, t, J=7.0Hz)、2.29(1H, t, J=7.4Hz)、2.49(1H, t, J=7.4Hz)、2.67(1H, t, J=7.4Hz)、2.49(1H, t, J=7.8Hz)、3.70-4.20(1H, br.s);4.04(1H, br.s)、4.08(2H, q, J=7.1Hz)、4.34(1H, D, J=15.3Hz)、4.44(1H, d, J=15.3Hz)、4.44(1H, d, J=15.3Hz)、4.60-4.76(1H, m)、6.42(1H, d, J=9.4Hz)、6.87-7.07(3H, m)、7.19-7.33(2H, m)、7.39-7.50(2H, complex)、8.72(1H, s):IR(KBr);3700-2800、1720、1677、1512、1492、1370、1252、1221、1154、1087cm-1。
実施例11;R0=フェニル、R2=2-フェニルエチル(化合物番号3):MS;m/z=548(M+1)

実施例12

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2-ヒドロキシ-3-オキソ-6-(2-オキソ-1、2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル}へキシルアセトアミド(化合物番号12)の合成

(1) (4R, 5S) -3-(N-t-プチルオキシカルポニル) -2, 2-ジメチル-5-メトキシカルポニル-4-フェニルメチルオキサゾリジン。

(2S, 3R) - 3-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-2-ヒドロキシー4-フェニル酪酸メチルエステル(43g、0.14mol)を2,2-ジメトキシプロパン(510ml)に懸濁し、p-トルエンスルホン酸1水和物(2.6g、0.015mol)を加えた後、アルゴン雰囲気下に加熱し、反応溶媒を徐々に留去した。6時間後、留去される溶媒が無くなったため加熱を止め、室温

まで放冷した。残渣を酢酸エチルに溶解し、飽和重曹水、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(=ヘキサン/酢酸エチル=9/1)で精製することにより、目的化合物(43g、収率88%)を得た。

1 H-NMR (CDC13); 1. 28-1.80 (15H, complex), 2. 72-3.08 (1H, m), 2.86 (1H, br.s), 3.25 (2 H, br.d, J=6.3Hz), 3.67 (3H, s), 4.37 (1H, d, J=4.0Hz), 4.50 (1H, br.d, J=13.5Hz), 7.10 -7.40 (5H, m)

(2) (4R, 5S) -3-(N-t-ブチルオキシカルボニル) <math>-2, 2-ジメチル-5-ヒドロキシメチルオキサゾリジン。

(4R,5S)-3-(N-t-ブチルオキシカルボニル)-2,2-ジメチルー5-メトキシカルボニルー4-フェニルメチルオキサゾリジン(43g,0.12mol)をテトラヒドロフラン(610ml)に溶解し、氷冷下に水繋化リチウムアルミニウム(7.0g,0.18mol)を加えて30分間攪拌した。蒸留水(10ml)、3規定水酸化ナトリウム水溶液(10ml)および蒸留水(30ml)をこの順に滴下した後、折出固体をセライトを用いて建別し、固体を塩化メチレンで洗浄した。有機層を集めて蒸留水および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=4/1)で精製することにより、目的化合物(35g、収率88%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3); 1. 21-1. 73 (15H, complex), 1. 80 (1H, t, J=6.3Hz), 2. 78 (1H, br. s), 3. 1 4-3. 43 (2H, complex), 3. 33 (1H, dd, J=3.2, 13. 0Hz), 3. 83-4. 08 (2H, complex), 7. 14-7. 36 (5H, m)

(3) (4R, 5S) -3-(N-t-ブチルオキシカルポニル) -2, 2-ジ

メチルー5ーホルミルー4ーフェニルメチルオキサゾリジン。

(4R,5S)-3-(N-t-ブチルオキシカルボニル)-2,2-ジメチルー5-ヒドロキシメチルオキサゾリジン(35g,0.11mol)、2,2,6,6-テトラメチルー1-ピペリジニルオキシフリーラジカル(185mg,0.01mmol)、臭化ナトリウム(12g,0.12mol)および炭酸水素ナトリウム(26g,0.31mol)に塩化メチレン(530ml)および蒸留水(53ml)を加えて2相系とした。反応系を氷冷した後、激しく攪拌しなが50.62molの次亜塩素酸ナトリウム水溶液(200ml、0.12mol)を満下した。満下終了後、10分間攪拌を続けた後、反応溶液を0.6%ヨウ化カリウム水溶液を含む10%硫酸水素カリウム水溶液、10%チオ硫酸ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=4/1)で精製することにより、目的化合物(21g、収率62%)を得た。

1 H - NMR (CDC13); 1. 10-1. 80 (15H, complex), 2. 62-3. 45 (2H, m), 4. 05-4. 28 (1H, m), 4. 28 -4. 60 (1H, br. d, J=4. 1Hz), 6. 95-7. 48 (5H, m), 9. 64 (1H, s)

(4R, 5S) - 3 - (N-t-ブチルオキシカルボニル) - 2, 2 - ジメチル-5 - ホルミル-4 - フェニルメチルオキサゾリジン(19g, 0.6 m o 1)のテトラヒドロフランに溶解し、-30℃に冷却した後、0.63モル濃度の3-フェニルメチルオキシブロビル臭化マグネシウムのテトラヒドロフラン溶液(140 m 1, 0.8 m o 1)を滴下した。滴下終了後、冷浴を外して室温で2時間攪拌した。反応溶液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加えた後、析出固体をセライトで濾別した。濾液に酢酸エチルを加えた後、飽和食塩水で洗浄した。

有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=4/1)で精製することにより、目的化合物(28g、収率90%)を得た。なお本化合物には水酸基の立体異性体が混在しており、スペクトルデータは混合物の状態で測定し、主生成物(major isomer)のシグナルのみを記載した。

1 H-NMR (CDCl3、主生成物); 0.97-1.80 (17H, complex)、2.5-1 (1H, d, J=4.8Hz)、2.60-3.00 (1H, br.s)、3.15 (1H, dd, J=3.0, 13.1Hz)、3.23-3.56 (4H, complex)、3.66-3.85 (1H, m)、4.12-4.26 (1H, m)、4.46 (2H, s)、7.12-7.40 (10H, complex):MS; m/z=470 (M+1)

(5) (4R, 5S) -5-(1-t-プチルジメチルシリルオキシー4-フェニルメチルオキシブチル) <math>-3-(N-t-プチルオキシカルポニル) -2, 2-ジメチル-4-フェニルメチルオキサゾリジン。

(4R,5S)-3-(N-t-ブチルオキシカルボニル)-5-(1-ヒドロキシー4-フェニルメチルオキシブチル)-4-フェニルメチルオキサゾリジン(28g、0.06mol)およびイミダゾール(10g、0.15mol)をN,N-ジメチルホルムアミド(120ml)に溶解し、氷冷下、塩化ーtーブチルジメチルシラン(12g,0.08mol)を加えた後、室温で一晩攪拌した。反応溶液にジエチルエーテルを加え、蒸留水及び飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=9/1)で精製することにより、目的化合物(26g、収率72%)を得た。なお本化合物にはtーブチルジメチルシリルオキシ基の立体異性体が混在しており、スペクトルデータは混合物の状態で測定し、主生成物(major isomer)のシグナルのみを記載した。

1 H-NMR (CDC13、主生成物); 0.02(6H, s)、0.77(9H, s)、1.35-1.80(19H, co, plex)、2.88(1H,

dd, J = 9. 4, 12. 8 Hz), 3. 04 (1 H, dd, J = 3. 6, 12. 8 Hz), 3. 45 (1 H, t, J = 6. 2 Hz), 3. 6 3 - 3. 76 (1 H, m), 3. 76 - 3. 94 (1 H, m), 4. 11 - 4. 22 (1 H, m), 4. 52 (2 H, s), 7. 16 - 7. 40 (10 H, complex)

(6) (4R, 5S) - 5 - (1 - t - プチルジメチルシリルオキシー 4 - ヒドロキシプチル) - 3 - (N - t - ブチルオキシカルポニル) - 2, 2 - ジメチル - 4 - フェニルメチルオキサゾリジン。

(4R,5S)-5-(1-t-ブチルジメチルシリルオキシー4-フェニルメチルオキシブチル)-3-(N-t-ブチルオキシカルボニル)-2,2-ジメチルー4-フェニルメチルオキサゾリジン(32g,0.54mol)をメタノール(270ml)に溶解し、バラジウム黒(1.6g)を加えた後、水素雰囲気化に窓温で4時間攪拌した。バラジウム黒を濾別した後、濾液を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=14/1)で精製することにより、目的化合物(26g、収率98%)を得た。なお本化合物にはt-ブチルジメチルシリルオキシ基の立体異性体が混在しており、スペクトルデータは混合物の状態で測定し、主生成物(major isomer)のシグナルのみを記載した。

1 H-NMR (CDC13、主生成物); 0.02 (6H, s)、0.76 (9H, s)、1.38-1.85 (19H, complex)、2.86 (1H, dd, J=9.3, 12.9Hz)、3.04 (1H, dd, J=3.9, 12.9Hz)、3.25-3.78 (3H, complex)、3.85-4.00 (1H, m)、4.08-4.21 (1H, m)、7.15-7.34 (5H, m)

(7) $(4R, 5S) - 5 - \{4 - 7DE - 1 - (t - 7FN \lor xFN \lor yN \land FV)$ $7FN\} - 3 - (N - t - 7FN \lor xFN \lor xFN$

シブチル)-3-(N-t-ブチルオキシカルボニル)-2,2-ジメチルー4-フェニルメチルオキサゾリジン(26g,0.052mol)をトルエン(50ml)に溶解し、氷冷下、トリフェニルホスフィン(14g,0.052mol)を加えた後に昇温し、室温で2時間提拌した。析出固体をセライトで濾別した後、濾液を5%チオ硫酸ナトリウム水溶液、1規定水酸化ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣にヘキサンを加えて析出固体を濾別した後、濾液を再度減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=14/1)で精製することにより、目的化合物(24g、収率82%)を得た。なお本化合物にはt-ブチルジメチルシリルオキシ基の立体異性体が混在しており、スペクトルデータは混合物の状態で測定し、主生成物(major isomer)のシグナルのみを記載した。

1 H-NMR (CDCl3、主生成物): 0.02(6H, s)、0.76(9H, s)、1.40-2.00(19H, complex)、2.85(1H, dd, J=9.1,13.0Hz)、3.05(1H, dd, J=3.9,13.0Hz)、3.38(2H, m)、3.78(1H, br.d, J=8.5Hz)、4.07-4.21(1H, m)、7.11-7.41(5H, m); Ms: m/z=556(M+1)

水素化ナトリウム (0.72g, 0.018mol) をN, Nージメチルホルムアミド (45ml) に懸濁し、氷冷下に2ーヒドロキシピリジン (1.7g, 0.018mol) のN, Nージメチルホルムアミド (15ml) 溶液を満下した。滴下終了後、室温で1時間攪拌し、再度反応系を氷冷した。この溶液に (4R, 5S) -5- {4-プロモー1-(t-プチルジメチルシリルオキシ) プチ

1 H - NMR (CDC13); 0.00 (6H, s, overlapped with internal standard peak), 0.64-0.9
7 (9H, m), 1.38-1.90 (19H, complex), 2.773.16 (2H, m), 3.66-4.34 (5H, complex), 6.7
0 (1H, d, J=8.4Hz), 6.83 (1H, ddd, J=1.9, 5.
1,8.4Hz), 7.09-7.34 (5H, m), 7.54 (1H, ddd, J=0.9, 7.0, 8.4Hz), 8.13 (1H, ddd, J=0.9, 1.9, 5.1Hz)

(9) $(4R, 5S) - 5 - \{1 - オキソー4 - (2 - オキソー1, 2 - ジヒドロビリジン-1 - イル) ブチル<math>\}$ - 3 - (N - t - ブチルオキシカルポニル) - 2, 2 - ジメチル-4 - フェニルメチルオキサゾリジン(中間体番号12)。

(4R,5S)-5-{1-t-ブチルジメチルシリルオキシー4-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジン-1-イル)ブチル}-3-(N-t-ブチルオキシカルポニル)-2,2-ジメチルー4-フェニルメチルオキサゾリジン(3.8g,6.6mmol)を氷冷下、1.0モル譲度のテトラブチルアンモニウムフルオリド テトラヒドロフラン溶液(10ml)に溶解し、4時間攪拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、10%クエン酸水溶液および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで粗精製した。

アルゴン雰囲気下、塩化メチレン(2.4 ml)に塩化オキサリル(1.5 ml,17 mmol)を加え、-60℃に冷却した。この溶液にジメチルスルホキシド(2.4 ml、34 mmol)と塩化メチレン(2.4 ml)の混合溶液を滴下した。滴下終了後15分間攪拌した後、先の粗精製物の塩化メチレン(20 ml)溶液を滴下した。滴下終了後、1時間攪拌し、反応温度を-40℃に昇温してからトリエチルアミン(9.5 ml、68 mmol)を加えた。反応溶液を塩化メチレンで希釈し、蒸留水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=30/1)で精製することにより、目的化合物(2.6g、収率89%)を得た。

1 H - NMR (CDC13); 1. 17-1.65 (15H, complex),
1. 92 (2H, dq, J-2.2, 7.3Hz), 2. 25-2.71 (2H,
m), 2. 73-3.12 (1H, m), 3. 21 (1H, dd, J=3.0,
13.3Hz), 3.85 (2H, dt, J=2.2, 7.3Hz), 4. 21
(1H, br. s), 4. 30-4.50 (1H, m), 6. 13 (1H, dt,
J=1.3, 6.7Hz), 6.52 (1H, d, J=9.2Hz), 7. 13
-7.45 (7H, complex)

(10) 2 - (5-t-7チルオキシカルポニルアミノ-6-7キソ-2-7ェニル-1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N- $\{2-$ ヒドロキシ-3-オキソ-6-(2-オキソ-1、2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル $\}$ \wedge キシルアセトアミド(化合物番号12)。

 $(4R, 5S) - 5 - \{1 - x + y - 4 - (2 - x + y - 1, 2 - y + y + y - 1\}$ リジン-1-イル) ブチル $\}$ - 3 - (N - t - ブチルオキシカルボニル) - 2, 2-ジメチルー4-フェニルメチルオキサゾリジン(2.6g、5.8mmo 1) をメタノール (28ml) に溶解し、p-トルエンスルホン酸 1水和物 (2. 4g、13mmo1)を加えて1.5時間加熱還流した。反応溶液を減圧濃縮し て得られた残渣をN,N-ジメチルホルムアミド(8m1)およびテトラヒドロ フラン(8ml)の混合溶液に溶解し、氷冷下に5-t-ブチルオキシカルポニ ルアミノー6-オキソー2-フェニル-1,6-ジヒドロ-1-ピリミジニル酢 酸(2.4g,7.0mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物 (1.3g, 8.2mmol), 1-(3-33+32)チルカルポジイミド塩酸塩(1.6g、8.3mmol)およびN-メチルモル ホリン(1.5ml、14mmol)を順次加えた後、室温に昇温して一晩攪拌 した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水、飽和重曹水、10%クエン酸水 溶液および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、 減圧濃縮して得られた残渣にシエチルエーテルを加えて固体を析出させた。析出 固体を濾取した後、クロロホルム/メタノール/ジエチルエーテルから再結晶す ることにより、目的化合物 (2.3g、収率56%) を得た。

1 H-NMR (CDC13); 1. 60 (9H, s). 1. 99 (2H, quint, J=7.0Hz). 2. 43 (1H, dt, J=7.0, 18.1Hz). 2. 74 (1H, dt, J=7.0, 18.1Hz). 2. 97 (1H, d, J=7.8Hz). 3. 88 (1H, q, J=7.0Hz). 4. 03-4. 18 (2H, complex). 4. 41 (2H, d, J=3.3Hz). 4. 62 (1H, q, J=7.8Hz). 6. 16 (1H, dt, J=1.4, 6.7Hz). 6. 45-6. 54 (1H, m). 6. 70 (1H, d, J=9.5Hz). 7. 13-7. 53 (12H, complex). 8. 68 (1H, s)

実施例13

(1) $(4R, 5S) - 5 - \{1 - オキソー4 - (2 - ビリジルオキシ) ブチル \} - 3 - (N - t - ブチルオキシカルポニル) - 2, 2 - ジメチル - 4 - フェニルメチルオキサゾリジン(中間体番号 <math>13$)。

実施例12(8)において副生成物として得られた(4R,5S)-5-{1 - t - ブチルジメチルシリルオキシ- 4 - (2 - ヒリジルオキシ)ブチル} - 3 - (N - t - ブチルオキシカルポニル) - 2 , 2 - ジメチル - 4 - フェニルメチ ルオキサゾリジン(1.3g、2.2mmol)を氷冷下に1.0モル浪度のテ トラブチルアンモニウムフルオリド テトラヒドロフラン溶液 (6.3 m 1、6. 3mmo1)に溶解し、室温で一晩攪拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、 10%クエン酸水溶液、飽和重曹水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を 無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムク 「ロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=3/1から2/1)で粗精製した。 アルゴン雰囲気下、塩化メチレン(10ml)に塩化オキサリル(0.38ml, 4. 4 m m o l) を加え、-60℃に冷却した。この溶液にジメチルスルホキシ ド (0.62 ml、8.7 mmol) と塩化メチレン (0.62 ml) の混合溶 液を滴下した。滴下終了後15分間攪拌した後、先の粗精製物の塩化メチレン (20ml) 溶液を滴下した。滴下終了後、35分間攪拌し、反応温度を-40 ℃に昇温してからトリエチルアミン(9.5ml、68mmol)を加えた。反 応溶液を塩化メチレンで希釈し、蒸留水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウ ムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム/酢酸エチル=1/1から1/1.5)で精製することにより、 月的化合物 (874 mg、収率88%)を得た。

1H-NMR (CDC13); 1.09-1.80 (15H, complex),

1.88-2.09(2H, m), 2.38-3.34(4H, comple x), 4.14-4.34(3H, complex), 4.34-4.57(1H, m), 6.53-6.72(1H, m), 6.77-6.93(1H, m), 7.11-7.38(5H, m), 7.45-7.62(1H, m), 8.04-8.16(1H, m)

(2) 2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2-ヒドロキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド(化合物番号13)。

3-(N-t-ブチルオキシカルボニル)-2,2-ジメチル-4-フェニルメ チルオキサゾリジン(867mg、1.9mmol)をメタノール(9ml)に 溶解し、p-トルエンスルホン酸 1 水和物 (762 mg、4.2 mmol) を加 えて1.5時間加熱遺流した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣をN, N-ジメチルホルムアミド (2.5 ml) およびテトラヒドロフラン (2.5 ml) の混合溶液に溶解し、氷冷下に5-t-ブチルオキシカルポニルアミノー6-オ キソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロ-1-ビリミジニル酢酸(763 mg.2.2 mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物(402mg、 2. 6 m m o 1) 、 1 - (3 - ジメチルアミノプロビル) - 3 - エチルカルポジ イミド塩酸塩 (503 mg、2.6 mmol) およびN-メチルモルホリン (0. 49 ml、4.4 mmol)を顧次加えた後、室温に昇温して一晩攪拌した。反 応溶液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水、飽和重曹水、10%クエン酸水溶液およ び飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮 して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム/メタ ノール=40/1から30/1)で精製した。この精製物にジエチルエーテルお よびヘキサンを加えて固体を析出させた。析出固体を濾取することにより、目的 化合物(2.3g、収率56%)を得た。

1H-NMR (CDC13); 1.52 (9H, s), 1.91-2.16 (2H,

m) 、 2 . 5 4 (1 H, dt, J = 7 . 2, 1 7 . 8 Hz) 、 2 . 7 9 (1 H, dt, J = 7 . 2, 1 7 . 8 Hz) 、 2 . 9 7 (2 H, d, J = 8 . 0 Hz) 、 3 . 9 0 (1 H, d, J = 3 . 4 Hz) 、 4 . 0 4 - 4 . 1 2 (1 H, m) 、 4 . 1 3 - 4 . 3 7 (3 H, complex) 、 4 . 4 8 (1 H, d, J = 1 5 . 3 Hz) 、 6 . 4 0 (1 H, d, J = 9 . 4 Hz) 、 6 . 6 4 (1 H, dt, J = 0 . 9, 8 . 4 Hz) 、 6 . 8 2 (1 H, ddd, J = 0 . 9, 5 . 1, 7 . 1 Hz) 、 7 . 1 3 - 7 . 5 9 (1 2 H, complex) 、 8 . 0 7 (1 H, ddd, J = 0 . 9, 2 . 2, 5 . 1 Hz) 、 8 . 7 2 (1 H, s)

(3) この実施例において(4R, 5S) $-5-\{1-オキソー4-(2-ビリジルオキシ)ブチル<math>\}$ -3-(N-t-ブチルオキシカルボニル) -2, 2-ジメチル-4-フェニルメチルオキサゾリジンおよび <math>p-hルエンスルホン酸をメタノール中で加熱処理した際に、 2 種類の生成物を生じることを確認した。このため加熱処理を終了した後に反応溶液の一部を用いて、定法に従い t-ブチルオキシカルボニル化を試みた。その結果これら <math>2 種類の生成物は、以下の化合物であると推定された(2S, 3R) -2-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-3-ヒドロキシー4-オキソー1-フェニル-7-(<math>2-ビリジルオキシ) ヘブタン。

1 H-NMR (CDC13); 1. 38 (9H, s), 1. 79-2. 12 (2 H, complex), 2. 38-2. 81 (4H, complex), 4. 1 0 (1H, br. s), 4. 18-4. 39 (4H, complex), 5. 0 3 (1H, d, J=8. 4Hz), 6. 69 (1H, dt, J=0. 8, 8. 4 Hz), 6. 85 (1H, m), 7. 10-7. 29 (5H, complex), 7. 55 (1H, ddd, J=2. 1, 7. 2, 8. 4Hz), 8. 12 (1H, m).

(3 H, complex), 3.83 (1 H, br. d), 4.03 (1 H, br. s), 4.19-4.43 (3 H, complex), 4.76 (1 H, d, J=9.9 Hz), 6.65 (1 H, br. d, J=8.3 Hz), 6.83 (1 H, m), 7.24-7.53 (5 H, complex), 7.53 (1 H, d d d, J=2.0, 7.1, 8.7 Hz), 8.09 (1 H, m)

実施例14:R°=3-メチルフェニル、R²=メチル (化合物番号17);1 H
-NMR (CDCl3):1.53(9H,s)、2.20(3H,s)、2.32(3H,s)、2.92(2H,d,J=8.0Hz)、3.82(1H,d,J=3.5Hz)、4.05(1H,dd,J=1.3,3.5Hz)、4.31(1H,d,J=15.4Hz)、4.49(1H,d,J=15.4Hz)、4.65-4.81(1H,m)、6.29(1H,d,J=9.5Hz)、7.01-7.12(2H,complex)、7.16(1H,d,J=7.3Hz)、7.25-7.32(1H,overlapped with solvent peak)、7.36-7.50(6H,complex)、8.73(1H,s)

実施例16; R°=4-フルオロフェニル、R²=メチル (化合物番号15):1 H-NMR (CDC13); 1.53 (9H, s)、2.19 (3H, s)、2.

93 (2 H, d, J = 8.0 Hz) 、3.85 (1 H, br.s) 、4.02 (1 H, dd, J = 1.2 Hz) 、4.33 (1 H, d, J = 15.4 Hz) 、4.46 (1 H, d, J = 15.4 Hz) 、4.62-4.80 (1 H, m) 、6.26 (1 H, d, J = 9.5 Hz) 、6.93-7.06 (2 H, m) 、7.20-7.32 (5 H, complex) 、7.39-7.48 (5 H, complex) 、8.71 (1 H, s) : MS; m/z = 539 (M+1)

実施例18; R°=3-フルオロフェニル、R²={4-(4-メチルビベラジンー1-イル)-4-オキソ}プロビル(化合物番号10):1 H-NMR(CDCl3); 1.53(9H,s)、1.81-1.97(3H,complex)、2,26-2,80(11H,complex)、2.95(2H,d,J=7.6Hz)、3.41(2H,br.dd)、3.57(2H,br,dd)、4.08(1H,br,d)、4.35(1H,d,J=15.4Hz)、4.45(1H,d,J=15.4Hz)、4.65(1H,m)、6.59(1H,br.d)、6.87-7.51(3H,complex)、8.72(1H,s)

実施例19; R[®]=2-フルオロフェニル、R²=メチル (化合物番号20); 1 H-NMR (CDCl3); 1.53 (9H, s)、2.25 (3H, s)、2. 53 (1H, dd, J=4.7, 14.3Hz)、3.20 (1H, m)、3. 93 (1H, dd, J=4.6, 6.3Hz)、4.10-4.58 (3H, c

omplex) 4.70-4.90(1H, m) 6.47(0.5H, d, J=9.5Hz) 6.75(0.5H, d, J=7.9Hz) 6.97-7.43(9H, complex)

実施例20; R°=3-フルオロー4ーヒドロキシフェニル、R²=メチル(化合物番号19):1H-NMR(CDCl3);1.53(9H, m)、2.20(3H, s)、2.86(2H, d, J=7.8Hz)、3.93(1H, br.s)、4.05(1H, br.s)、4.31(1H, d, J=15.4Hz)、4.41(1H, d, J=15.2Hz)、4.62-4.76(1H, m)、6.45-7.00(5H, complex)、7.38-7.50(6H, complex)、8.68(1H, br.s):MS; m/z=555(M+1)

実施例21; R°=フェニル、R'=メトキシ (化合物番号14)

実施例1の(1)~(2)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(V)に対応する化合物として3-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-1,2-ジヒドロ-6-フェニル-1-ピラジニル酢酸を用い、化学式(III)に対応する化合物として R³ がアミノ基、 Z がメチレン、 R°がフェニル基、 R²がメトキシ基である化合物を用い、両者を縮合させ、 R¹がフェニル、 R³がt-ブチルオキシカルポニル、 X が窒素、 Y が炭素、 Z がメチレン、 R°と R²が以下に記載された基である化学式(II)の化合物を合成した。 尚、 化学式(III)の化合物は、 対応するオキサゾリジン体から、 反応系において生成される。

目的物である化学式(II)の化合物の物性値を以下に示す。

R°=フェニル、R²=メトキシ(化合物番号14);1H-NMR(CDCl3);1.54(9H,s)、2.92(2H,d,J=8.1Hz)、3.34(1H,d,J=4.5Hz)、3.72(3H,s)、4.07-4.14(1H,m)、4.26(1H,d,J=15.1Hz)、4.39(1H,d,J=15.1Hz)、4.39(1H,d,J=15.1Hz)、4.53-4.68(1H,m)、6.52(1H,d,J=9.2Hz)、7.13(1H,s)、7.14-7.53(11H,co

mplex) 、8.23 (1H, s): MS; m/z = 537 (M+1)

実施例22~34

実施例1の(3)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(11)で示される、対応するアルコールの酸化反応によりR'がフェニル、R'がtーブチルオキシカルポニル、Xが炭素、Yが窒素、Zがメチレン、R'およびR'が以下に示す基である化学式(I)の化合物を合成した。化学式(I)の化合物の物性値を以下に示した。

実施例22(1):R°=フェニル、R²=3-フェニルプロピル(化合物番号39);1H-NMR(CDCl3):1.53(9H,s)、1.83-2.00(2H,m)、2.59-2.82(4H,complex)、2.91-3.02(1H,dd,J=7.8,14.1Hz)、3.13-3.25(1H,dd,J=7.8,14.1Hz)、3.13-3.25(1H,dd,J=7.8,14.1Hz)、4.47(2H,br.d)、5.22-5.33(1H,m)、6.47(1H,br.d,J=6.6Hz)、7.00-7.50(16H,complex,overlapped with solvent peak)、8.72(1H,s)

実施例22(2):R°=フェニル、R²=2-フェニルエチル(化合物番号4 1);1H-NMR(CDCl3):1.53(9H,s)、2.85-3.2 0(4H,complex)、4.47(2H,br.d)、5.27(1H,m)、6.47(1H,br.d,J=6.2Hz)、6.95-7.50(1 6H,complex)、8.72(1H,s)

実施例 $23: R^\circ = 7$ = 7 =

5 Hz), 7.01~7.54 (11H, complex), 8.71 (1H, s) \cdot MS: m/z = 561 (M+1)

実施例 2.4: $R^\circ = R^2 = 7$ z = 7

実施例 2.5: $R^\circ = 7$ ェニル、 $R^2 = 3$ - カルボキシプロピル(化合物番号 4.7); 1.H = NMR(CD3OD): 1.34(1.5H, s)、 1.36(1.5H, s)、 1.49(3H, s)、 1.51(3H, s)、 1.60 = 2.00(2H, m)、 2.24 = 3.24(6H, complex)、 4.10 = 4.29(1H, m)、 4.38 = 4.68(2H, complex)、 6.80 = 7.56(10H, complex)、 8.43 = 8.63(1H, m); MS: m/z = 5.89(M = H)

実施例 $26:R^\circ=3$ - フルオロフェニル、 $R^z=3$ - エトキシカルボニルプロピル (化合物番号 53); 1 H - NMR (CDC 13): 1.25 (3 H, t, J=7.1 Hz)、1.54 (9 H, s)、1.92 (2 H, quint, J=7.1 Hz)、2.34 (2 H, t, J=7.1 Hz)、2.81 (1 H, t, J=7.1 Hz)、2.82 (1 H, t, J=7.3 Hz)、2.97 (1 H, dd, J=9.1, 14.0 Hz)、3.22 (1 H, dd, J=5.3, 14.1 Hz)、4.12 (2 H, q, J=7.2 Hz)、4.49 (2 H, s)、5.16 - 5.28 (1 H, m)、6.62 (1 H, d, J=6.2 Hz)、6.78 - 6.99 (3 H, m)、7.16 - 7.29 (2 H, m)、7.43 - 7.50 (5 H, m)、8.71 (1 H, s); 1 R (1 R) 1 R (1 R

1727, 1655, 1510, 1490, 1369, 1250, 1152cm
-1; MS: m/z = 581 (M+H-56)

実施例27;2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソ-6-(2-オキソ-1、2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド(化合物番号72)。

アルゴン雰囲気下に2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキ y-2-7 x=n-1, 6-9 y=1 y=1 y=1 y=1 y=1 y=1 y=1 y=1ロキシー3-オキソー6-(2-オキソー1、2-ジヒドロビリジン-1-イ ル) $-1-フェニルメチル} ヘキシルアセトアミド(<math>115mg$ 、0.18mmo 1) をジメチルスルホキシド (2 m 1) に溶解し、1 - (3 - ジメチルアミノ プロビル) - 3 - エチルカルポジイミド塩酸塩 (103 mg、0.54 mmo 1) およびトリフルオロ酢酸ヒリジニウム(17mg、0.1mmol)を加え て3.5時間攪拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水および飽和食塩 水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られ た残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=3 0/1)で精製した後、ヘキサンを加えて固体を析出させた。析出固体を譲取す ることにより、目的化合物(96mg、収率83%)を得た。 1 H-NMR (CDC13); 1.60 (9H, s), 1.99 (2H, qui nt, J = 7. 0 Hz), 2. 43 (1 H, dt, J = 7. 0, 18. 1 Hz) 2.74 (1H, dt, J=7.0, 18.1Hz), 2.97 (1H, d, J = 7.8 Hz) < 3.88 (1 H, q, J = 7.0 Hz) <math>< 4.03 - 4.18 $(2 H, complex) \cdot 4 \cdot 41 (2 H, d, J = 3 \cdot 3 Hz) \cdot 4 \cdot 62$ (1 H, q, J=7.8 Hz), 6.16 (1 H, dt, J=1.4, 6.7 H)z) < 6.45-6.54 (1 H, m) < 6.70 (1 H, d, J=9.5 H z) 、7.13-7.53 (12H, complex)、8.68 (1H, s)

実施例28; $2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソ-(2-ビリジルオキシ)-1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド(化合物番号<math>74$)の合成。

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2-ヒドロキシー3-オキソー1-フェニルメチルー(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド(823mg、1.28mmol)をジメチルスルホキシド(0.46ml)に溶解し、1-(3-ジメチルアミノブロビル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(740mg、3.85mmol)およびトリフルオロ酢酸ビリジニウム(123.6mg、0.64mmol)を加えて1.5時間攪拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、無留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチル=2/1から1/1)で精製した後、ジェチルエーテルを加えて固体を析出させた。析出固体を濾取することにより、目的化合物(401mg、収率49%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 1.52 (9H, s). 2.07 (2H, quint, J=6.5Hz). 2.75-3.29 (4H, complex). 4.

30 (2H, t, J=6.5Hz). 4.41-4.53 (2H, m).5.2

2-5.38 (1H, m).6.63 (1H, d, J=6.6Hz).6.69
(1H, dt, J=1.0, 8.4Hz).6.84 (1H, ddd, J=1.0, 5.1, 7.1Hz).6.94-7.50 (11H, complex).

7.55 (1H, ddd, J=2.0, 7.1, 8.4Hz).8.10 (1H, ddd, J=1.0, 5.4, 7.55 (1H, ddd, J=2.0, 7.1, 8.4Hz).8.10 (1H, ddd, J=1.0, 2.0, 5.1Hz).8.71 (1H, s); MS: m

実施例29; R°=3-メチルフェニル、R²=メチル(化合物番号59):1 H
-NMR(CDC13):1.54(9H, s)、2.29(3H, s)、2. 33(3H, s)、2.94(1H, dd, J=8.1, 14.0Hz)、3.

16 (1 H, dd, J = 5. 4, 1 4. 0 Hz), 4. 49 (2 H, s), 5. 21 (1 H, ddd, J = 5. 4, 6. 1, 8. 1 Hz), 6. 48 (1 H, d, J = 6. 1 Hz), 6. 79-7. 63 (10 H, complex), 8. 71 (1 H, s)

実施例 $3.1:R^\circ=4-7$ ルオロフェニル、 $R^2=$ メチル(化合物番号 5.5) 1.1H -NMR(CDC13); 1.54(9 H, s)、 2.34(3 H, s)、 2.96(1 H, dd, J=7.8, 14.1Hz)、 3.13-3.37(1 H, m)、 4.48(2 H, s)、 5.15-5.27(1 H, m)、 6.50(1 H, d, J=6.6Hz)、 6.83-7.58(10 H, complex)、 8.72(1 H, br, s): MS; m/z=5.36(M+1)

実施例34; R°=2-フルオロフェニル、R²=メチル(化合物番号63): 1 H-NMR (CDCl3); 1.54(9H, s)、2.38((3H, s)、 3.21(2H, br.d)、4.50(2H, s)、5.41(1H, dd, J=5.8,7.0Hz)、6.46(1H, d, J=7.0Hz)、6.90 -7.27(4H, complex)、7.48(1H, s)

実施例35;化合物番号66の合成

実施例1の(3)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(II)で示される、対応するアルコールの酸化反応によりR'がフェニル、R'がtーブチルオキシカルボニル、Xが窒素、Yが炭素、Zがメチレン、R'がフェニル基、R'がメトキシ基であるような化学式(I)の化合物(化合物番号66)を合成した。
1 H-NMR(CDC13); 1.56(9H,s)、2.51-3.33(2H,m)、3.65-3.89(3H,m)、4.21-5.50(3H,ccomplex)、6.36-6.60(1H,m)、6.98-7.52(11H,complex)、8.12-8.27(1H,m); MS:m/z=535(M+1)

実施例36~49

実施例 1 の(4)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式 (I) で示される、対応する R^3 が t ープチルオキシカルボニル基の化合物を脱保護する事により、 R^3 が水素、 R^4 がフェニル、 X が炭素、 Y が窒素、 Z がメチレン、 R^9 と R^2 が以下に記載された基であるような化学式 (I) の化合物の対応する塩酸塩を合成した。

実施例36:R°=3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル、R²=メチル(化合物番号50);1 H-NMR(CD3OD):2.23-2.39(3H, m)、3.12-3.65(2H, m)、4.48-5.12(3H, complex)、6.68-7.04(3H, m)、7.22-7.90(6H, complex)

実施例37;R0=フェニル、R2=ブチル (化合物番号44):1H-NMR (CDC13);0.86(3H, t, J=6.9Hz)、1.17-1.58 (4H, m)、2.40-2.78(2H, m)、2.80-3.18(2H, m)、4.30-4.80(2H, m)、5.12-5.53(1H, m)、6.84-7.82(11H, complex):MS;m/z=461(M+1)

実施例39; R^0 =フェニル、 R^2 =3-フェニルプロピル (化合物番号40): MS; m/z=560 (M+1)

実施例40; R°=フェニル、R²=2-フェニルエチル(化合物番号42):M

S : m / z = 5 4 6 (M + 1)

実施例 $42:R^\circ=3$ - フルオロフェニル、 $R^2=3$ - エトキシカルボニルプロピル (化合物番号 54); 1H-NMR (DMSO-d6)): 1.17(3H, t, J=7.1Hz)、1.72(2H, quint, J=7.2Hz)、2.31(2H, t, J=7.4Hz)、2.62-2.90(3H, m)、3.10(1H, dd, J=4.5, 13.9Hz)、4.05(2H, q, J=7.1Hz)、4.36(1H, d, J=16.5Hz)、4.42(1H, d, J=16.5Hz)、4.36(1H, d, J=16.5Hz)、4.42(1H, d, J=16.5Hz)、4.82-4.93(1H, m)、6.86-7.10(3H, m)、7.21-7.65(7H, m)、9.01(1H, d, J=6.6Hz); 1R(KBr):3700-2400、1683、1646、1540、1373、1250、1180cm-1; MS:m/z=537(M+1)

実施例 $43:R^\circ=7$ ェニル、 $R^2=3-(2-ビリジルオキシ)$ プロビル (化合物番号 75); 1 H-NMR (DMSO-d6): 1.94 (2H, quint, J=6.7Hz)、2.58-3.20 (4H, complex)、4.27 (2H, t, J=6.7Hz)、4.44 (1H, br.s)、4.45 (1H, br.s)、4.88-5.01 (1H, m)、6.78-6.94 (1H, m)、6.96-7.08 (1H, m)、7.08-7.70 (11H, complex)、7.70-7.86 (1H, m)、8.90-9.05 (1H, m); 8.90-9.05 (1H, m); 8.90-9.05

実施例44:R°=3-メチルフェニル、R²=メチル(化合物番号60);1 H

-NMR (DMSO-d6): 2.09-2.36 (6H, complex),
2.72 (1H, dd, J=9.0, 13.8Hz), 3.02 (1H, dd,
J=4.8, 13.8Hz), 4.41 (2H, s, overlapped w
ith solvent peak), 4.73-4.94 (1H, m), 6.
82-7.24 (4H, m), 7.25-7.68 (5H, m), 8.94 (1H, d, J=6.2Hz)

実施例 4.6: $R^\circ = 4 - 7 \, \text{D} \, \text{$

実施例 $4.7:R^{\circ}=4-7$ ルオロフェニル、 $R^{2}=$ メチル (化合物番号 5.6); 1 H-NMR (DMSO-d6): 2.23 (3H, s)、2.74 (1H, dd, J=9.0, 13.9 Hz)、3.06 (1H, dd, J=4.9, 13.9 Hz)、4.40 (2H, overlapped with solvent peak)、4.74-4.90 (1H, overlappedwith solvent peak)、4.74-4.90 (1H, overlappedwith solvent peak)、6.88-7.66 (10H, complex)、8.95 (1H, d, J=6.4Hz); MS:m/z=437 (M+1)

実施例49; R°=2-フルオロフェニル、R²=メチル(化合物番号64):1 H-NMR(CDC13); 2.23(3H, s)、2.86(1H, dd, J =8.2,13.8Hz)、4.42(2H, s)、4.88-4.95(1H, m)、7.01-7.62(9H, complex)、8.96(1H, d, J =6.5Hz)

実施例50

実施例1の(4)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(i)で示される、対応するR³がセーブチルオキシカルボニル基の化合物を脱保護する事により、R³が水素、R¹がフェニル、Xが窒素、Yが炭素、Zがメチレン、R⁸がフェニル基、R²がメトキシ基であるような化学式(I)の化合物(化合物番号 67)の対応する塩酸塩を合成した。

1 H-NMR (CDC13): 2.95 (1H, dd, J=8.2, 14.1Hz), 3.16 (1H, dd, J=5.7, 14.1Hz), 3.84 (3H, s), 4.43 (2H, s), 5.18-5.35 (1H, m), 6.47-6.60 (1H, m), 7.08-7.53 (11H, complex), 8.59 (1H, d, J=7.1Hz), 9.17 (2H, br.s); MS: m/z = 435 (M+1)

実施例51

2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー 1-イル)-N-{2,3-ジオキソー1-(3-フルオロフェニル)メチル} ブチルアセトアミド (化合物番号52) 塩酸塩の合成は、以下の通りに行った。

(1)2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニ

3-t-ブチルオキシカルボニルー2, 2-ジメチルー5-(1-オキソエチル)-4-(3-フルオロフェニル)メチルオキサゾリジン(17.94g、51.1 mmol)をエタノール(180 ml)に溶解し、<math>p-トルエンスルホン酸・1水和物(10.7g、56,2 mmol)を加えて2時間撹拌下に加熱湿流した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣を50℃において真空ポンプ(2 mmHg)で乾燥する事により、2-アミノー1-(3-フルオロフェニル)-3-ヒドロキシー4-オキソベンタン・<math>p-トルエンスルホン酸塩の粗成品(21.5g)を固体として得た。この固体は更に精製する事無く次の縮合反応に供した。

先の反応で得られた固体(21.5g)および5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロ-1-ヒリミジニル酢酸(1.42g、4.14mmo1)をジメチルホルムアミド(311m1)に溶解し、1-(3-ジメチルアミノブロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(12.7g、66.4mmo1)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物(10.2g、66.4mmo1)および4-メチルモルホリン(7.6m1、66.4mmo1)を氷冷下にこの順に加えた後、室温で一晩撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈し、5%クエン酸水溶液、飽和重曹水、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層に無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥した後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=80/20~65/35)で精製し、目的化合物(18.7g、収率68%)を得た。

1 H-NMR; 1.53 (9H, s), 2.21 (3H, s), 2.97 (2H, d, J=8.0Hz), 4.04 (1H, d, J=1.4Hz), 4.32 (1H, d, J=15.4Hz), 4.48 (1H, d, J=15.4Hz), 4.67-4.82 (1H, m), 6.351H, d, J=9.4Hz), 6.88-7.08 (3H, complex), 7,24-7,48 (7H, over1

apped with solvent peak)、8.72(1H,s) 尚、上記で用いた3-t-7チルオキシカルポニル-2, 2-ジメチル<math>-5-(1-3)キソエチル) -4-(3-7)カスカウェニル) メチルオキサゾリジン(中間体番号8) は次の方法によって得られた。

R. Nishizawa6によりJ. Med. Chem., 20(4), 510-515. に報告された方法に従い、アセトアミドマロン酸エステルおよび3ーフルオロベンジルクロライドとの縮合反応を行った後、エステルの加水分解とそれに引き続く脱炭酸反応、およびアミノ基の脱保護反応を行うことにより得た3ーフルオロフェニルアラニンを原料として3ーアミノー2ーヒドロキシー4ー(3ーフルオロフェニル)酪酸を得、その3ーアミノ基をセーブチルオキシカルポニル基で保護した後、N, Oージメチルヒドロキシルアミンと通常の縮合反応を用いて縮合することにより、3ーセーブチルオキシカルポニルアミノー2ーヒドロキシー4ー(3ーフルオロフェニル)酪酸ーN, Oージメチルヒドロキシルアミドへ導いた。

得られたアミドを 2 , 2-ジメトキシプロバン中、 触媒量の <math>p-トルエンスルホン酸処理をすることにより、 <math>3-t-プチルオキシカルボニルー 2 , 2-ジメチル-5-(N-メトキシ-N-メチル)-4-(3-フルオロフェニル) オキサゾリジンが容易に得られた。

得られたオキサゾリジンを前記実施例1の(1)記載の方法に準じて、アルゴン雰囲気下、不活性溶媒中でのグリニャール試薬処理を行うことにより目的の3ーtーブチルオキシカルポニルー2,2ージメチルー5ー(1ーオキソエチル)ー4ー(3ーフルオロフェニル)メチルオキサゾリジンを合成することができた。

塩化メチレン (566 m 1) に窒素雰囲気下、室温で塩化オキサリル (5.06 m 1、58.0 m m o 1) を加えて-75℃に冷却した。この浴液にジメチルスルホキシド (5.49 m 1、77.4 m m o 1) を滴下した後、2-(5-t

ーブチルオキシカルボニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロピリミジンー1ーイル)ーNー {1ー(3ーフルオロフェニル)メチルー2ーヒドロキシー3ーオキソ}ブチルアセトアミド(20.8g、38.7mmo1)の塩化メチレン溶液(900m1)をさらに滴下した。20分後、トリエチルアミン(21.6m1、155mmo1)を反応系内に滴下した後、反応溶液を望温まで自然昇温した。反応溶液を10%クエン酸水溶液および蒸留水で順次洗浄した後、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を濾別後、濾液を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチル=20/1~9/1)で精製し、目的化合物(24.0g、収率58%)を得た。

1H-NMR (CDCl3); 1. 54 (9H, s), 2. 34 (3H, s), 2. 96 (1H, dd, J=7. 8, 14. 1Hz), 3. 13-3. 37 (1H, m), 4. 48 (2H, s), 5. 15-5. 27 (1H, m), 6. 50 (1H, d, J=6. 6Hz), 6. 83-7. 55 (11H, complex), 8. 67-8. 77 (1H, m): MS; m/z=537 (M+1)

(3) $2-(5-アミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロヒリミジン-1-イル)-N-<math>\{1-(3-フルオロフェニル)$ メチル-2, $3-ジオキソ\}$ ブチルアセトアミド(化合物番号 5 2) 塩酸塩。

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{1-(3-フルオロフェニル)メチルー2,3-ジオキソ}ブチルアセトアミド(24.0g、44.7mmol)を4規定塩化水素/1,4-ジオキサン溶液(9ml、36.2mmol)に溶解し、室温で1.5時間撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣にジエチルエーテルを加え、析出した固体を違取する事により、目的化合物(21.1g、収率99%)を得た。

1H - NMR (DMSO-d6); 2. 24 (3H, s), 2. 78 (1H, dd, J=9.1, 13.9Hz), 3. 11 (1H, dd, J=4.7, 13.9Hz), 4. 40 (2H, br. s), 4. 79-4.92 (1H, m), 6. 9 3-7. 09 (3H, complex, overlapped with 1H),

7. 20-7. 65 (7H, complex, overlapped with 1H), 9. 06 (1H, d, J=6. 5): MS; m/z = 437 (M+1)

実施例52

2-(5-Pミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジンー1-イル) - N- $\{2$, 3-ジオキソー6-(4-モルホリンー4-イル) - 1-フェニルメチル $\}$ ヘキシルアセトアミド (化合物番号71) 2 塩酸塩の合成は、以下の通りに行った。

(1) 2-(5-t-7)チルオキシカルボニルアミノー6-x+y-2-7ェニルー1, 6-ジヒドロビリミジンー1-イル)-N-(2R, 3S) $-{2-ヒドロキシ-3-オキソー<math>6-(4-$ モルホリンー4-イル)-1-フェニルメチル)ヘキシルアセトアミド・トリフルオロ酢酸塩(化合物番号11)。

(4S,5R)-3-t-ブチルオキシカルボニルー2,2-ジメチルー5ー {4-(4-モルホリン-4-イル)-1-オキソブチルー4-フェニルメチルオキサゾリジン(130.3g、270mmol)をメタノール(674ml)に溶解し、p-トルエンスルホン酸・1水和物(51.3g、270mmol)を加えて6時間撹拌下に加熱還流した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣(2-アミノー3-ヒドロキシー7-(4-モルホリン-4-イル)-4-オキソー1-フェニルへプタン・一塩酸塩、一p-トルエンスルホン酸塩)を単離・精製する事無く次の縮合反応に供した。

先の反応残渣および5-t-ブチルオキシカルポニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロー1-ビリミジニル酢酸(60.1g、174mmol)をジメチルホルムアミド(145ml)およびテトラヒドロフラン(290ml)の混合溶媒に溶解し、1-(3-ジメチルアミノブロビル)-3-エチルカルポジイミド塩酸塩(37.4g、191mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物(26.6g、174mmol)および4-メチルモルホリン(19.1ml、174mmol)を氷冷下にこの順に加えた後、室温

で一晩撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈し、5%クエン酸水溶液、 飽和重曹水、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層に無水硫酸ナトリ ウムを加えて乾燥した後、乾燥剤を濾別し、遮液を減圧濃縮した。得られた残流 を酢酸エチル(1500ml)に溶解し、氷冷下にトリフルオロ酢酸(13.4 ml、174mmol)を滴下した。析出した固体を濾取する事により目的化合物(72.7g、収率56%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1.53 (9H, s), 1.60-1.76 (1H, m), 1.77-1.92 (1H, m), 2.10-2.60 (8H, complex), 2.93-2.99 (2H, complex), 3.55 (4H, t, J=4.6Hz), 4.11 (1H, s), 4.33 (1H, d, J=15.3Hz), 4.48 (1H, d, J=15.3Hz), 4.63-4.77 (1H, m), 6.28 (1H, d, J=9.5Hz), 7.22-7.34 (6H, complex), 7.35-7.49 (5H, complex), 8.25 (1H, s)

尚、上記で用いられた(4S, 5R) -3-t-プチルオキシカルポニル-2, $2-ジメチル-5-\{4-(4-モルホリン-4-イル)-1-オキソプチル\}-4-フェニルメチルオキサゾリジン中間体番号 <math>1$ 1 1 は次の方法によって得られた。

R. Nishizawa6によりJ. Med. Chem., 20(4), 510-515. に報告された方法に従い、L-フェニルアラニンを原料に(2R, 3S)-3-アミノー2-ヒドロキシー4-フェニル酪酸を得、その3-アミノ基を t-ブチルオキシカルポニル基で保護した後、N, O-ジメチルヒドロキシルアミンと通常の縮合反応を用いて縮合することにより、対応する(2R, 3S)-3-t-ブチルオキシカルポニルアミノー2-ヒドロキシー4-フェニル酪酸-N, O-ジメチルヒドロキシルアミドへ導いた。

得られたアミドを常法、例えば 2 , 2-ジメトキシプロバン中、触媒量の<math>p-トルエンスルホン酸処理をすることにより、(4 S , 5 R) -3-t-ブチルオキシカルポニル-2 , 2-ジメチル-5- (N-メトキシ-N-y -y + y +

`フェニルメチルオキサゾリジンが容易に得られた。

(2) 2 - (5-t-7) ループ・ルオキシカルポニルアミノー6-3 キャンク・フェニルー 1 , 6-3 ヒドロビリミジンー1-4 ルー 1 , 6-3 ヒドロビリミジンー1 , 6-3 により , 6 , 7 , 8 , 8 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 1

2 ー (5 ー t ー プチルオキシカルボニルアミノー 6 ー オキソー 2 ー フェニルー 1,6 ー ジヒドロピリミジンー 1 ー イル) ー N ー (2 R,3 S) ー {2 ー ヒドロキシー3 ー オキソー 6 ー (4 ー モルホリンー4ーイル) ー 1 ー フェニルメチル} へキシルアセトアミド・トリフルオロ酢酸塩(7 0.3 mg、9 4.1 mmol)を塩化メチレン(4 7 0 ml)およびジメチルスルホキシド(3 3.4 ml)の混合溶媒に溶解し、室温でトリフルオロ酢酸(3.6 ml、4 7.0 mmol)、ピリジン(3.8 ml、4 7.0 mmol)および1 ー (3 ー ジメチルアミノブロビル)ー3 ー エチルカルボジイミド塩酸塩(5 5.2 g、2 8 2 mmol)をこの顧に加え、5 0 分撹拌した。反応溶液に塩化メチレンを加えて希釈した後、蒸留水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を遮別し減圧濃縮し、目的化合物を得た。

この化合物は、単離・精製する事無く次の脱保護反応に用いた。 MS: m/z = 632 (M+1)

 (3) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソー6-(4-モルホリン-4-イル)-1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド(化合物番号71)2塩酸塩。 先の実験で得られた2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノー6-オキ

ソー2 - フェニルー1, 6 - ジヒドロビリミジンー1 - イル) - N - (2, 3 - ジオキソー6 - (4 - モルホリンー1 - イル) - 1 - フェニルメチル} ヘキシルアセトアミドを酢酸エチル (2 3 5 m 1) および 4 規定塩化水森 / 1, 4 - ジオキサン溶液 (2 3 5 m 1) の混合溶媒に溶解し、室温で一晩撹拌した。反応溶液から析出した固体を濾取する事により、目的物 (5 6 . 8 g、収率 9 9 %) を得た。

 $R^4 = 7 = 7 = 3 - (4 - \pi + 1) - 4 - 4 - 4 - 1$ (化合物番号 7 1); MS: m/z = 5 3 2 (M + 1)

以下にスキーム1に記載した合成経路により、化学式(XIII)に相当する化合物である2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソ-2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-ヒドロキシ-3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)}へキシルアセトアミドから化学式1に相当する化合物を合成する方法に関して記載する。

実施例53

(1) 2 - (5-t-Tチルオキシカルポニルアミノー6-オキソー2 -フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1 -イル) - N- $\{$ (1S, 2R) -2 -アセチルオキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6- (2-ビリジルオキシ) $\}$ \wedge キシルアセトアミド(化合物番号22)。

ルアセトアミド(1g, 1.56mmol)をピリジン(1.6ml)に溶解し、 水冷下無水酢酸(0.176ml, 1.87mmol)を加え、0℃で30分、 室温で2時間撹拌した。反応溶液に飽和重曹水を加え、酢酸エチルで抽出し、飽 和食塩水で洗浄したのち無水硫酸ナトリウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮して 得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/ メタノール=10/10/1)で精製することにより、目的化合物(1.08g, quant.)を白色固体として得た。

 $1 H - NMR \ (CDC13); 1.52 \ (9H, S), 1.92 - 2.08 \ (2H, m), 2.19 \ (3H, S), 2.45 - 3.30 \ (4H, complex), 4.24 \ (2H, t, J = 6.5Hz), 4.44 \ (2H, d, J = 7.6Hz), 4.72 - 4.89 \ (1H, m), 4.97 \ (1H, d, J = 2.2Hz), 6.44 \ (1H, d, J = 9.4Hz), 6.68 \ (1H, d, J8.3Hz), 6.82 \ (1H, ddd, J = 0.93, 4.0, 7.1Hz), 7.11 - 7.35 \ (7H, complex), 7.36 - 7.58 \ (5H, complex), 8.08 \ (1H, ddd, J = 1.0, 1.8, 4.0Hz), 8.72 \ (1H, br.S) : MS; <math>m/z = 684 \ (M+1), 1367 \ (2M+1)$

(2) 2 - (5-Pミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロビリミジン-1-1, <math>- N - $\{(1S, 2R)-2-Pセチルオキシ-3-オキソー1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミド2 塩酸塩(化合物番号23)。

2-(5-t-7)チルオキシカルポニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル) -N- $\{(1S,2R)-2-$ アセチルオキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ) $\}$ へキシルアセトアミド(1.08g, 1.58mmo1) をジオキサン2m1に溶解し、氷冷下4規定塩化水素/1, 4-ジオキサン(7.9m1, 31.6mmo1) を加え、0 C で 30 β 、室温で一晩撹拌した。反応溶液を減圧濃縮することにより、目的化合物(1.08g, quant.) を白色固体として得た。

1 H - NMR (CD 3 OD); 2. 0 9 - 2. 23 (2 H, m), 2. 20 (3 H, s), 2. 6 1 - 3. 50 (4 H, complex), 4. 3 4 - 4. 85 (5 H, complex), 5. 0 4 (1 H, d), 7. 1 5 - 7. 31 (5 H, complex), 7. 4 3 - 7. 67 (7 H, complex), 7. 6 9 - 7. 79 (1 H, m), 8. 3 2 - 8. 38 (1 H, m), 8. 4 6 (1 H, d)dd, J = 1. 7, 7. 3, 10 Hz): MS; m/z = 584 (M+1)

実施例54

2-(5-ペンジルスルホニルアミノ-6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー<math>1-4ル) $-N-\{2,3-ジオキソー1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミド (化合物番号 7.7) の合成は、以下の方法で行った。

共通中間体である2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-アセチルオキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド二塩酸塩(760mg,1.16mmol)をピリジン(1.2ml)に溶解し、水冷下、ベンジルスルホニルクロリド(221mg,1.16mmol)を加え0℃で1時間、室温で1時間撹拌した。反応溶液に飽和重層水を加え酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機層を減圧濃縮して得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=10/20/1)で精製することにより、目的化合物(590mg,収率69%)を白色固体として得た。

1 H - N M R (CDC13); 1.85-2.02(2H, m), 2.29(3 H, s), 2.42-2.75(2H, m), 2.82-3.07(2H, m),

4. 07 (2 H, d, J = 4. 1 Hz), 4. 16 (2 H, t, J = 6. 3 Hz), 4. 75-4. 92 (1 H, m), 4. 96 (1 H, d, J = 1. 9 Hz), 6. 64 (1 H, d, J = 8. 4 Hz), 6. 72-6. 86 (2 H, complex), 7. 02-7. 62 (16 H, complex), 8. 02-8. 07 (1 H, m), 8. 04 (1 H, m), 8. 15-8. 35 (1 H, m): MS; m/z = 738 (M+1)

(2) 2-(5-ペンジルスルホニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, $6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-\{(1S,2R)-2-ヒドロキシ-3-オキソ-1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド(化合物番号25)。$

2-(5-ペンジルスルホニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-

ジヒドロヒリミジンー1ーイル)-N-{(1S,2R)-2-アセチルオキシ セトアミド (590.4mg,0.8mmol) をメタノール (3.2ml) に 溶解し、氷冷下炭酸カリウム(332mg)の水溶液(1ml)を加え0℃で3 0分、室温で3時間撹拌した。反応被に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢 酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥 後、有機層を減圧濃縮して得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=5/5/1)で精製することにより、目 的化合物(572mg, quant.)を淡黄色固体として得た。 1 H - NMR (CDC13); 1.85-2.07 (2H, m), 2.50 (1 H, dt, J = 7.2, 17.9Hz), 2.78(1H, dt, J = 7.1, 17.9Hz), 2.96-3.08(2H, m), 3.90(1H, d, J =4.6 Hz), 4.04-4.28 (5 H, complex), 4.38 (2 H, s), 4.58-4.75 (1H, m), 6.58 (1H, d, J=9.5Hz), 6.60 (1H, d, J = 8.4Hz), 6.81 (1H, ddd, J =0.9, 5.0, 7.1Hz), 7.10-7.59 (16H, comple

x), 7.82-8.00(1H, br, s), 8.09-8.07(1H,

m), 8. 18 (1H, s): MS; m/z = 696 (M+1)

(3) $2-(5-ベンジルスルホニルアミノ-6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2, 3-ジオキソー1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド (化合物番号 7)。$

2 - (5 - ベンジルスルホニルアミノー6 - オキソー2 - フェニルー1, 6 - ジヒドロビリミジンー1 - イル) - N - { (1 S, 2 R) - 2 - ヒドロキシー3 - オキソー1 - フェニルメチルー6 - (2 - ビリジルオキシ) } ヘキシルアセトアミド(5 7 1.9 mg, 0.8 2 2 mmo1) を塩化メチレン (1 m1)、ジメチルスルホキシド(0.8 7 m1) に溶解し、トリフルオロ酢酸ビリジニウム(7 9.4 mg, 0.4 1 mmo1)、および1 - (3 - ジメチルアミノプロビル) - 3 - エチルカルポジイミド塩酸塩(4 7 4 mg, 2.4 7 mmo1)を加え、0℃で30分、室温で2時間撹拌した。反応液に水を加え酢酸エチルで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮して得られる残渣を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/酢酸エチル=1/1)で精製することにより、目的化合物(80 mg, 収率14%)を淡黄色固体として得た。

1 H - NMR (CDCl3); 1.92-2.09 (m, 2 H), 2.66-3. 2 6 (4 H, complex), 4.05-4.42 (6 H, complex), 5.30-5.45 (1 H, m), 6.63 (1 H, d, J=6.6 Hz), 6. 7 7 - 6.90 (1 H, m), 6.96 (1 H, d, J=7.0 Hz), 7.0 8-7.63 (16 H, complex), 8.01-8.13 (2 H, complex), 8.18 (1 H, s): MS: m/z=694 (M+1).

実施例55

 $2-(5-\pi n)$ $2-(5-\pi n)$ 2-

法で合成した。

(1) 2 - (5 - π ν \in ν \sim ν \in ν \sim ν \sim ν \sim ν \sim ν \sim ν \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim

無水酢酸(0.25 m 1,2.6 m m o 1)中に氷冷下、蟻酸(0.12 m 1,3.2 m m o 1)を加え、60℃で2時間撹拌した。その後-20℃まで冷却し、共通中間体である2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-アセチルオキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミドニ塩酸塩(656 m g,1.0 m m o 1)のテトラヒドロフラン(2 m 1)トリエチルアミン(0.29 m 1,2.1 m m o 1)溶液を加え、0℃まで昇温しながら1時間撹拌した。反応液をそのまま減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=10/1で精製することにより、目的化合物(570 m g,収率93%)を自色固体として得た。

1 H - NMR (CDCl 3); 1.92-2.09 (2H, m), 2.18 (3H, s), 2.49-2.71 (2H, m), 2.85 (1H, dd, J = 8.8, 13.5 Hz), 3.00 (1H, dd, J = 6.5, 13.5 Hz), 4.15-4.36 (2H, m), 4.48 (2H, dd, J = 8.4, 15.3 Hz), 4.70-4.90 (1H, m), 4.98 (1H, d, J = 2.2 Hz), 6.52 (1H, d, J = 9.2 Hz), 6.69 (1H, dt, J = 1.0, 8.3 Hz), 6.84 (1H, ddd, J = 0.9, 5.1, 7.2 Hz), 7.10-7.61 (11H, complex), 8.08 (1H, ddd, J = 0.8, 2.0, 5.1 Hz), 8.33 (1H, s), 8.49 (1H, s), 9.11 (1H, s): MS; m/z = 612 (M+1)

(2) 2-(5-ホルミルアミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒド

ロビリミジン-1-イル)-N-{(1S, 2R)-2-ヒドロキシ-3-オキソー1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド (化合物番号29)。

2-(5-ホルミルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロヒ リミジン-1 - イル) - N - { (1 S, 2 R) - 2 - アセチルオキシ-3 - オキ ソー1-フェニルメチルー6- (2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド (570.4mg, 0.93mmol) をメタノール (3.7ml) に溶解し、 氷冷下炭酸カリウム (387 mg) の水溶液 (1 ml) を加え0℃で30分、室 温で3時間撹拌した。反応被に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチル で抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機 層を減圧濃縮することにより、目的化合物(379mg、収率71%)を得た。 1 H - N M R (CDC13); 1. 96-2. 12 (2 H, m), 2. 55 (1 H, dt, J = 7.1, 18.0 Hz), 2.77 (1H, dt, J = 7.0, 17.8Hz), 2.97(2H, d, J=7.9Hz), 3.92(d, J=3.7 Hz), 4.05-4.12(1H, m), 4.14-4:48(4H, complex), 4.64-4.82 (1H, m), 6.21 (1H, d, J = 9.2 Hz), 6.64 (1 H, d, J = 8.4 Hz), 6.79-6.88 (1H, m), 7.15-7.58 (11H, complex), 8.07 (1 H, dd, J = 1.8, 5.2 Hz), 8.27 (1 H, s), 8.44 (1 H, s)s), 9.09 (1 H, s): MS; m/z = 570 (M+1)

(3) $2-(5-\pi n) = (1-6-\pi n) + (1-6-\pi n) = (1-6-\pi n) + (1-6-\pi n) = (1-6-\pi n) + (1-6-\pi n) = (1-6-\pi n)$

33mmol)、および1-(3-ジメチルアミノブロビル)-3-エチルカルポジイミド塩酸塩(378mg,1.97mmol)を加え、室温で1時間撹拌した。反応液に水を加え酢酸エチルで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮して得られる残渣を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/酢酸エチル=1/2)で精製することにより、目的化合物(257mg,収率69%)を得た。

1 H - NMR (CDC13); 2.00-2.16 (2H, m), 2.76-3.09 (3H, complex), 3.23 (1H, dd, 5.4, 14.1H), 4.32 (2H, t, J=6.4Hz), 4.50 (2H, d, J=1.3Hz), 5.21-5.33 (1H, m), 6.50 (1H, d, J=6.6Hz), 6.70 (1H, d, J=8.3Hz), 6.85 (1H, ddd, J=0.9, 5.1, 7.1Hz), 7.00-7.11 (2H, m), 7.14-7.65 (9H, complex), 8.10 (1H, ddd, J=0.7, 2.0, 5.0Hz), 8.24 (1H, br, s), 9.10 (1H, s): MS; <math>m/z=568 (M+1)

実施例56

 $2-(5-ペンジルアミノスルホニルアミノ-6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソー1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド(化合物番号82)の合成は以下の方法で行った。$

 $2-(5-Pミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S, 2R)-2-アセチルオキシ-3-オキソ-1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド二塩酸塩$

(1.0g, 1.52mmol) のテトラヒドロフラン (3ml) 溶液に氷冷下、 2, 6-ルチジン (0. 62ml, 5. 32mmol)、1モル濃度のベンジル アミノスルホニルクロリド/テトラヒドロフラン容液(1.52ml,1.52 mmol)を加え、0℃で1時間、室温で1時間撹拌した。反応被に飽和重曹水 を加え酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥 後、有機層を減圧濃縮して得られる残渣をヘキサン/酢酸エチル=1/1~0/ 1) で精製して、2-(5-ベンジルアミノスルホニルアミノ-6-オキソ-2 -フェニルー1, $6-ジヒドロビリミジンー1-イル) -N- { (1S, 2R)}$ - 2 - アセチルオキシ - 3 - オキソ - 1 - フェニルメチル - 6 - (2 - ビリジル オキシ)) ヘキシルアセトアミド (602 mg, 収率53%) を得た。 1 H - N M R (CDC13); 1. 91-2. 02 (2 H, m), 2. 05 (3 H, s), 2. 44-2.71 (2H, m), 2.75-3.03 (2H, m), 4.14-4.29 (4H, complex), 4.41 (2H, s), 4.7 1-4.88(1H, m), 4.97(1H, d, J=2.1Hz), 5.50(1 H, t, J = 5.9 Hz), 6.47 (1 H, d, J = 9.4 Hz), 6. 66 (1H, d, J = 8.4Hz), 6.78-6.86 (1H, m), 7.0 8-7.62 (17H, complex), 8.06 (1H, dd, J=1.5, 5. 1 Hz), 8. 15 (1 H, s): MS; m/z = 753 (M+1)

2 - (5 - ペンジルアミノスルホニルアミノ-6 - オキソ-2 - フェニル-1, 6 - ジヒドロビリミジン-1 - イル) - N - { (1 S, 2 R) - 2 - アセチルオキシー3 - オキソー1 - フェニルメチル-6 - (2 - ビリジルオキシ) ヘキシル} アセトアミド (6 0 1 mg, 0.80 mmol) をメタノール (3.2 ml) に溶解し、氷冷下炭酸カリウム (3 3 2 mg) の水溶液 (1 ml) を加え 0 で1時間撹拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチル・

で抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機層を絨圧濃縮することにより、目的化合物(405mg,収率71%)を得た。1H-NMR(CDCl3);1.84-2.02(2H,m),2.46(1H,dt,J=7.2,18.0Hz),2.78(1H,dt,J=7.0,17.9Hz),2.95(2H,d,J=3.0Hz),4.02-4.18(4H,m),4.27(2H,s),4.34-4.43(1H,br,s),4.50-4.75(1H,m),6.58(1H,d,J=8.3Hz),6.73~6.87(2H,complex),7.12-7.54(16H,complex),8.01(1H,ddd,J=0.7,1.5,5.1Hz),8.16(1H,s):MS;m/z=711(M+1)

(3) 2-(5-ベンジルアミノスルホニルアミノー6-オキソー2-フェニル -1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソー1-フ エニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド(化合物番号82)。

2-(5-ベンジルアミノスルホニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル)-N-{(1S,2R)-2-ヒドロキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド(405mg,0.57mmol)を塩化メチレン(0.6ml)、ジメチルスルホキシド(0.6ml)に溶解し、トリフルオロ酢酸ビリジニウム(55mg,0.29mmol)、および1-(3-ジメチルアミノブロビル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(328mg,1.71mmol)を加え、室温で1.5時間撹拌した。反応液に水を加え酢酸エチルで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮して得られる残渣を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/酢酸エチル=1/1)で精製することにより、目的化合物(180mg,収率45%)を得た。

1 H - N M R (CDCl3); 1. 95-2. 10 (2 H, m), 2. 68-2. 9 2 (2 H, m), 2. 9 9 (1 H, dd, J=7. 7, 14. 0 Hz), 3. 18 (1 H, dd, J=5. 6, 14. 1 Hz), 4. 21-4. 29 (4 H,

compl x), 4. 46 (2h, s), 5. 24-5. 34 (1H, m), 5. 47 (1H, t, J=6. 1Hz), 6. 64-6. 72 (2H, complex), 6. 83 (1H, ddd, J=0. 9, 5. 1, 7. 2Hz), 7. 02-7.09 (1H, m), 7. 14-7.66 (16H, complex), 8. 06-8.11 (1H, m), 8. 15 (1H, s): MS; m/z=70 9 (M+1)

実施例57

 $2-\{6-オキソー2-フェニルー5-(4-ビリジルメチルオキシカルポニルアミノ)-1,6-ジヒドロビリミジンー<math>1-イル\}-N-\{2,3-ジオキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミド (化合物番号 7.8)の合成は以下の方法で行った。

(1) 2 - $\{6$ - π + y - 2 - y -

共通中間体である 2 ー (5 ー アミノー 6 ー オキソー 2 ー フェニルー 1 , 6 ー ジヒドロビリミジンー 1 ー イル) ー N ー { (1 S , 2 R) ー 2 ー アセチルオキシー3 ー オキソー 1 ー フェニルメチルー 6 ー (2 ー ピリジルオキシ) } ヘキシルアセトアミド 2 塩酸塩 (6 5 6 . 5 m g , 1 . 0 m m o 1) の塩化メチレン (1 0 m 1) 溶液にアルゴン雰囲気下、トリホスゲン (4 4 5 m g , 1 . 5 m m o 1) の塩化メチレン溶液 (1 m 1) を氷冷下ゆっくり加え、4 5 分間撹拌した。更に、4 ー ピリジンメタノール (3 4 9 m g , 3 , 2 m m o 1) を加え、0 ℃で1時間、室温で終夜撹拌した。反応液に飽和重曹水を加え、酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後有機層を減圧濃縮し得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル/メタノール=2 0 / 1)で精製し、2 ー { 6 ー オキソー2 ー フェニルー5 ー (4 ー ピリジルメチル) オキシカルポニルアミノー1 , 6 ー ジヒドロビリミジンー1 ー イル } ー N ー { (1 S ,

 $2R) - 2 - Pセチルオキシー 3 - オキソー 1 - フェニルメチルー 6 - (2 - ビリジルオキシ) <math>\}$ ヘキシルアセトアミド (5 4 4 m g, 収率 7 6 %) を白色固体として得た。

1 H - NMR (CDC13); 1.92-2.10 (2H, m), 2.19 (3H, s), 2.46-2.67 (2H, m), 2.84 (1H, dd, J=8.5, 13.7Hz), 2.98 (1H, dd, J=6.6, 13.6Hz), 4.25 (2H, dt, J=1.1, 6.2Hz), 4.47 (2H, d, J=3.3Hz), 4.74-4.89 (1H, m), 4.98 (1H, d, J=2.1Hz), 5.23 (2H, s), 6.35 (1H, d, J=9.2Hz), 6.67 (1H, d, J=8.4Hz), 6.82 (1H, ddd, J=0.9, 5.2, 7.1Hz), 7.11-7.63 (13H, complex), 8.04-8.11 (1H, m), 8.62 (1H, dd, J=1.6, 4.5Hz), 8.76 (1H, br, s): MS; <math>m/z = 719 (M+1)

(2) $2-\{6-オキソ-2-フェニル-5-(4-ビリジルメチルオキシカルポニルアミノ)-1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル<math>\}-N-\{(1S, 2R)-2-ヒドロキシ-3-オキソ-1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミド (化合物番号27)。

 $2-\{6-オキソ-2-フェニル-5-(4-ビリジルメチルオキシカルポニルアミノ)-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル<math>\}-N-\{(1S,2R)-2-Pセチルオキシ-3-オキソ-1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミドを原料とし、実施例 5.6(2) と同様の方法により目的化合物を合成した。

1 H - NMR (CDC13); 1. 91-2. 16 (2H, m), 2. 40-2. 91 (2H, m), 2. 97 (2H, d, J=8. 1Hz), 3. 88 (1H, d, J=3. 7Hz), 4. 03-4. 11 (1H, br, s), 4. 18-4. 32 (2H, m), 4. 33 (1H, d, J=15. 5Hz), 4. 48 (1H, d, J=15. 3Hz), 4. 48 (1H, d, J=15. 3Hz), 4. 64-4. 82 (1H, m), 5. 23 (2H, s), 6. 24 (1H, d, J=9. 4Hz), 6. 62 (1H, d, J=8.

3 H z), 6. 77-6. 89 (1 H, m), 7. 15-7. 65 (14 H, c omplex), 8. 06 (1 H, dd, J=1. 8, 5. 1 H z), 8. 62 (1 H, dd, J=1. 6, 4. 5 H z), 8. 76 (1 H, s): MS; m/z=677 (M+1).

 $2-\{6-オキソー2-フェニルー5-(4-ビリジルメチルオキシカルポニルアミノ)-1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル<math>\}-N-\{2, 3-ジオキソ-1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミド (化合物番号 7 8)。

(3) $2-\{6-オキソー2-フェニルー5-(4-ビリジルメチルオキシカルポニルアミノ)-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル<math>\}-N-\{(1S,2R)-2-ヒドロキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミドを原料とし、実施例 5.6 (3) と同様の方法により目的化合物を合成した。

1 H - NMR (CDC13); 2.01-2.16 (2H, m), 2.74-3.09 (3H, complex), 3.22 (1H, dd, J=5.5, 14.0 Hz), 4.31 (2H, t, J=6.2Hz), 4.50 (2H, s), 5.24 (2H, s), 5.26-5.38 (1H, m), 6.59 (1H, d, J=6.8Hz), 6.64-6.74 (1H, m), 6.84 (1H, ddd, J=0.9, 6.0, 7.2Hz), 7.00-7.69 (14H, complex), 8.06~8.14 (1H, m), 8.62 (1H, dd, J=1.6, 4.5Hz), 8.75 (1H, s): MS; <math>m/z=6.75 (M+H)

実施例58

 $2-(5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2, 3-ジオキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド (化合物番号80) の合成は以下の方法で行った。$

共通中間体である 2 ー (5 ー アミノー 6 ー オキソー 2 ー フェニルー 1,6 ージヒドロビリミジンー 1 ー イル)ー Nー { (1 S,2R)ー2 ー アセチルオキシー3 ー オキソー 1 ー フェニルメチルー 6 ー (2 ー ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド 2 塩酸塩 (0.6 2 g,1.0 mmol)をテトラヒドロフラン (3 ml) および塩化メチレン (2 ml)の混合溶媒に懸濁し、氷冷ドにトリェチルアミン (0.44 ml、3.2 mmol)および塩化アセチル (0.08 ml、1.1 mmol)を加えて室温で 2 時間攪拌した。塩化アセチル (0.03 ml)を加えて 空温で 2 時間攪拌した。塩化アセチル (0.03 ml)を加えて さらに 1 時間攪拌した後、反応浴液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して 得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=10/10/1)で精製することにより目的化合物 (506 mg、収率 8 1%)を得た。

 $1 H - NMR (CDC13); 1.93-2.10 (2H, m), 2.19 (3H, s), 2.21 (3H, s), 2.49-2.69 (2H, m), 2.77 -3.04 (2H, m), 4.24 (2H, t, J=6.3Hz), 4.46 (2H, d, J=4.5Hz), 4.74-4.89 (1H, m), 4.98 (1H, d, J=2.2Hz), 6.34 (1H, d, J=9.2Hz), 6.68 (1H, d, J=8.3Hz), 6.82 (1H, ddd, J=1.0, 5.1, 6.0Hz), 7.12-7.58 (11H, complex), 8.01 (1H, br.s), 8.05-8.10 (1H, m), 9.09 (1H, m) <math>\therefore MS: m/z = 626 (M+1)$

(2) $2-(5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル) <math>-N-\{(1S, 2R)-2-ヒドロキシ-3-オキ$

ソー1ーフェニルメチルー6ー (2ーピリジルオキシ) } ヘキシルアセトアミド (化合物番号31)。

 $2-(5-Pセチルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロヒリミジン-1-イル)-N-{(1S, 2R)-2-アセチルオキシ-3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミドを原料とし、実施例 <math>56(2)$ と同様の方法により目的化合物を合成した。 1H-NMR(CDC13); 1.96-2.13(2H, m), 2.21(3H, s), 2.45-2.89(2H, m), 2.98(2H, d, J=8.1Hz), 3.89(1H, d, J=3.8Hz), 4.09(1H, d, J=3.4Hz), 4.18-4.52(4H, complex), 4.65-4.80(1H, m), 6.24(1H, d, J=9.5Hz), 6.63(1H, d, J=8.3Hz), 6.83(1H, d, J=9.5Hz), 6.63(1H, d, J=8.3Hz), 6.83(1H, d, J=0.98, 5.1, 6.0Hz), 7.06-7.60(11H, complex), 8.01(1H, br.s), 8.04-8.10(1H, m), 9.09(1H, s):MS(FAB) m/z=584(M+1)

(3) $2-(5-rセチルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒド ロビリミジン-1-イル)-N-{2, 3-ジオキソ-1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド (化合物番号80)。$

 $2-(5-rセチルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロピリミジン-1-イル)-N-{(1S, 2R)-2-ヒドロキシ-3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ピリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミドを原料とし、実施例<math>X4$ (3)と同様の方法により目的化合物を合成した。

1 H - NMR (CDC13); 2.00-2.18 (2H, m), 2.21 (3 H, s), 2.75-3.28 (4H, complex), 4.31 (2H, t, J=6.2Hz), 4.50 (2H, s), 5.27-5.39 (1H, m), 6.57 (1H, d, J=6.5Hz), 6.69 (1H, d, J=8.4H z), 6.85 (1H, ddd, J=0.93, 4.0, 7.1Hz), 7.0 1-7.09 (2H, complex), 7.15-7.30 (3H, comp

lex), 7. $35 \sim 7$. 61 (6H, complex), 7. 98 (1H, br. s), 8. 10 (1H, ddd, J = 0. 77, 2. 0, 6. 0Hz) 9. 08 (1H, s): MS; m/z = 582 (M+1)

実施例59

2- (5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(2,3-ジオキソー6-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド (化合物番号76)の合成は以下の方法で行った。

(1) 1-アリル-5-アミノ-6-オキソー2-フェニル-1, 6-ジヒドロ ヒリミジン。

1-アリル-5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン(2g,6.11mmol)のメタノール(12ml)溶液に氷冷下4規定塩化水素/ジオキサン(31ml,122.2mmol)を加え、0℃で30分、室温で終夜撹拌した。反応溶液を減圧濃縮することにより目的化合部(1.49g,93%)を白色固体として得た。1H-NMR(CD3OD);4.62(2H,dt,J=1.6,3.5Hz),4.90-5.06(1H,m),5.18-5.27(1H,m),5.7-5.97(1H,m),7.68(1H,s),7.57-7.82(5H,m)

(2) 5 - アセチルアミノー1 - アリルー<math>6 - オキソー2 - フェニルー1, 6 - ジヒドロビリミジン。

1-アリル-5-アミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン塩酸塩をテトラヒドロフラン (27ml)、トリエチルアミン (1.16ml,8.33mmol)に溶解し、氷冷下塩化アセチル (0.284ml,3.99mmol)を加え0℃で30分、室温で2時間撹拌した。反応液に飽和重費水を加え酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾

燥後、有機層を減圧濃縮して得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル=1/2)で精製することにより目的化合物 (617 mg, 69%)を得た。

1 H - NMR (CDC13); 2. 24 (3H, s), 4. 59 (2H, dt, J=1.6, 5. 2Hz), 4. 88-5. 02 (1H, m), 5. 18-5. 27 (1H, m), 5. 86 (1H, ddt, J=5.2, 10.3, 17. 2Hz), 7. 48 (5H, s), 8. 05 (1H, br, s), 9. 07 (1H, s): MS; m/z = 270 (M+H), 539 (2M+H)

5-アセチルアミノー1-アリルー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン(888.6mg,3.3mmol)のテトラヒドロフラン(13ml)浴液にN-メチルモルホリン-N-オキシドの50%水溶液(1.55ml,6.6mmol)、0.157N-四酸化オスミウム水溶液(1.06ml,0.165mmol)を加え、室温で2日間撹拌した。反応液に飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を加え酢酸エチルで抽出した後、有機層を飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機層を減圧濃縮する事で得られる残液をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/メタノール=10/1)で精製することにより目的化合物1.06g,quant)を白色固体として得た。

1 H-NMR (CDC13); 2. 25 (3H, s), 2. 40-2. 58 (1H, m), 3. 29-3. 63 (3H, complex), 3. 78-3. 95 (1H, m), 4. 08-4. 26 (2H, m), 7. 41-7. 54 (5H, s), 8. 04 (1H, m), 9. 00 (1H, s); MS (FAB) m/z = 304 (M+1)

(4) (5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビ

リミジン-1-イル) アセトアルデヒド。

3 - (5 - アセチルアミノー6 - オキソー2 - フェニルー1, 6 - ジヒドロビリミジン-1 - イル) - 1, 2 - プロパンジオール (1.06g, 3.50mm o 1) のテトラヒドロフラン溶液 (100ml) に過沃素酸ナトリウム (897mg, 4.19mmol) の水溶液 (11.2ml) を加え、室温で終夜撹拌した。反応液をそのまま濃縮したのち水を加え、酢酸エチルで3回抽出し、飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機層を減圧濃縮することにより目的化合物 (800mg, 84%) を白色間体として得た。

1 H - N M R (CDC13); 2.23 (3 H, s), 4.80 (2 H, s), $7.38 \sim 7.57 (5 H, m), 7.95 (1 H, br, s), 9.11 (1 H, s), 9.61 (1 H, s): MS; m/z = 272 (M+1).$

(5) (5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)酢酸。

(5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル)アセトアルデヒド(800mg,2.95mmol)の2-メチルー2ープロパノール(14.8ml)溶液に、2-メチルー2ープテン(1.38ml,12.98mmol)、2水素燐酸ナトリウム1水和物(419mg,2.95mmol)の水溶液(4.2ml)および亜塩素酸ナトリウム(934mg,10.32mmol)の水溶液(9.3ml)を加え室温で終夜撹拌した。反応液をジエチルエーテルで洗浄した後水層をクエン酸でpH=4に調製し、塩化メチレンで6回抽出した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機層を減圧濃縮し、5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロー1-ビリミジニル酢酸(537mg,63%)を白色固体として得た。

1 H - NMR (CDC13); 2.23 (3H, s), 4.20-4.80 (1H, br, s), 4.64 (2H, s), 7.45-7.55 (5H, br, s), 8.16 (1H, s), 9.11 (1H, s): MS; m/z = 288 (M+1), 575 (2M+1)

(6) 2-(5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-ヒドロキシー3-オキソー6-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル}へキシルアセトアミド(化合物番号21)の合成は以下の方法で行った。

 $(4R, 5S) - 5 - \{1 - x + y - 4 - (2 - x + y - 1, 2 - y + y + y - 1\}$ リジンー1-イル) プチル} -3-(N-t-ブチルオキシカルポニル)-2, 2 ージメチルー 4 ーフェニルメチルオキサゾリジン(中間体番号 1 2) (6 8 4 mg、1.5mmol) をメタノール(7.5ml) に溶解し、pートルエンス ルホン酸 1 水和物 (573 mg、3.0 mmol) を加えて1.5 時間加熱還液 した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣をN,N-ジメチルホルムアミド (7.5 ml) およびテトラヒドロフラン (7.5 ml) の混合溶液に溶解し、 氷冷下に(5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロ ピリミジン-1-イル) 酢酸 (400mg, 1.4mmol)、1-ヒドロキシ ベンゾトリアゾール1水和物(245mg、1.8mmol)、1- (3-ジメ チルアミノプロピル)-3-エチルカルポジイミド塩酸塩(347mg、1.8 mmol) およびN-メチルモルホリン (0.46ml、4.5mmol) を順 次加えた後、室温に昇温して一晩攪拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、1 0% クエン酸水溶液、飽和重曹水、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有 機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残液に酢酸エチル/ メタノール/ジエチルエーテルを加えて固体を析出させた。析出固体を違取する ことにより目的化合物(536mg、収率66%)を得た。

1 H - NMR (CDC13); 1.88-2.07 (2H, m), 2.22 (3 H, s), 2.46 (1H, dt, J=7.0, 18.6Hz), 2.77 (1 H, dt, J=6.8, 18.4Hz), 2.98 (2H, d, J=7.7H z), 3.78-4.02 (2H, m), 4.02-4.06 (1H, m), 4. 17 (1H, d, J=4.8Hz), 4.46 (2H, s), 4.55-4.7 2 (1H, m), 6.16 (1H, dt, J=1.3, 6.7Hz), 6.48

(1 H, d, J = 8.5 Hz), 6.56 (1 H, d, J = 9.2 Hz), 7. 16-7.55 (12 H, complex), 8.29 (1 H, s), 9.06 (1 H, s): MS; m/z = 584 (M+1), 1167 (2 M+1)

(7) $2-(5-Pセチルアミノー 6-オキソー 2-フェニルー 1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(2, 3-ジオキソー 6-(2-オキソー 1, 2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル} ヘキシルアセトアミド(化合物番号 76)。$

 $2-(5-Pセチルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-Pセチルオキシ-3-オキソー6-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド{化学式(II)において、R°=フェニル、R'=フェニル、R'=フェニル、R'=マセチル、X=炭素、Y=窒素、<math>2-$ メチレン}を原料とし、実施例 5 6 (3)と同様の方法により目的化合物を合成した。

1 H - N M R (CDC13); 1.88-2.14 (2H, m), 2.21 (3H, s), 2.60-2.91 (2H, m), 3.00 (1H, dd, J=8.1, 13.9Hz), 3.21 (1H, dd, J=5.9, 14.1Hz), 3.89 (2H, t, J=7.1Hz), 4.51 (2H, d, J=1.9Hz), 5.02-5.15 (1H, m), 6.17 (1H, dt, J=1.3, 6.6Hz), 6.46 (1H, d, J=8.9Hz), 7.10-7.53 (12H, complex), 7.83 (1H, d, J=6.6Hz), 8.35 (1H, s), 9.02 (1H, s): MS; <math>m/z=582 (M+1)

実施例60

以下の化合物を実施例1またはこれまで記載のその他の実施例に準じて以下の 化合物を合成した。

即ち実施例1の(3)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(II)で示される、対応するアルコールの酸化反応によりR'がフェニル、R'がtーブチル

オキシカルポニル、Xが炭素、Yが窒素、Zがメチレン、R°およびR²が以下に示す基である化学式(I)の化合物を合成した。 化学式(I)の化合物の物性値を以下に示した。

- (2): R0=4- メトキシフェニル、R2= メトキシ(化合物番号M2); 1 H-NMR(CDCl3): 1.54(9H, s)、3.02(1H, dd, J=6.4, 14.2Hz)、3.20(1H, dd, J=5.9, 14.2Hz)、3.75(3H, s)、3.89(3H, s)、4.50(2H, d, J=2.2Hz)、5.43(1H, dd, J=6.4, 13.3Hz)、6.49(1H, d, J=7.0Hz)、6.77(2H, d, J=8.8Hz)、6.97(2H, d, J=8.8Hz)、7.27(solvent peak, overlapped with 1H)、7.46(5H, s)、8.72(1H, s)。

実施例61

以下の化合物を実施例1またはこれまで記載のその他の実施例に準じて以下の化合物を合成した。

即ち、実施例 1 の(4) に記載した方法と同様の操作を行って、化学式 (I) で示される、対応する R "が t - プチルオキシカルポニル基の化合物を脱保護する事により、 R "が水素、 R "がフェニル、 X が炭素、 Y が窒素、 Z がメチレン、 R "と R

²が以下に記載された基であるような化学式(I)の化合物に対応する塩酸塩を合成 した。

(1): R^0 =フェニル、 R^2 =ベンジルアミノ (化合物番号M3); 1 H-NM R (CDC13): 2.73-2.90(1H, m)、3.04-3.16(1H, m)、4.28-4.50(4H, m)、5.20-5.35(1H, m)、7.01-7.51(16H, complex)、8.61(1H, d, J=7.0Hz)、9.28(1H, t, J=6.3Hz); MS: m/z=510(M+1)

(2):R°=4-メトキシフェニル、R²=メトキシ(化合物番号M4);1 H
-NMR(DMSO-d6):2.77(1H,dd,J=8.6,14.1H
z)、3.02(1H,dd,J=5.4,14.1Hz)、3.57(3H,s)、4.35-4.97(solvent peak, overlapped with 3H)、6.80(2H,d,J=8.6Hz)、7.50(2H,d,J=8.6Hz)、7.34-7.62(5H,complex,overlapped with 1H)、9.06(1H,d,J=6.5Hz)。

実施例62 製剤例(注射剤)

本化合物30重量部、食塩18重量部(グルコース100重量部)に精製水を加え全量を2000重量部としてこれを溶解後、ミリポアフィルターGSタイプ(登録商標)を用いて除菌ろ過した。このろ液2gをパイアル瓶に分注、打栓、巻締し、30mgの本化合物を含む注射剤を得た。

実施例63 製剤例(錠剤)

本化合物を10重量部、馬れいしょでんぶん30重量部、結晶乳糖150重量部、結晶セルロース108重量部及びステアリン酸マグネシウム2重量部をV型混合機で混合し、1錠60mgで打錠し、1錠あたり2mgの本化合物を含有する錠剤とした。

以下に試験例を挙げて、本化合物の生理活性について具体的に説明する。

試験例 1

(1)キマーゼ阻害活性

キマーゼは種々の動物の組織に存在することが知られており、その単離、精製法はAnal.Biochem.,137,449(1984)及びFEBSLetters,323,119(1993)に記載されている。本発明では、該文献の方法に準じてキマーゼを精製してキマーゼに対する阻害活性を、また、肥満細胞及び好酸球に対する活性化抑制作用および動物での薬理作用を調べた。尚、具体的方法を以下に述べる。

(A) ラット・キマーゼの調製

ラット舌50gをはさみ及びメスで細切して0.1 Mリン酸緩衝液(p H 8.0)に懸濁し、ボリトロンホモジナイザーによって5分間破砕してキマーゼ粗酵素被を調製した。23500×gにて20分間遠心分離を行い沈殿をキマーゼ酵素団分とした。上記操作を2回繰り返すことにより沈殿を洗浄した後、2 M塩化ナトリウム及び5%硫酸アンモニウムを含む0.1 Mリン酸緩衝液(p H 8.0)に懸濁し、100000×gにて45分間遠心分離を行い上清をキマーゼ回分とした。上清をあらかじめ2 M塩化ナトリウム及び5%硫酸アンモニウムを含む0.1 Mリン酸緩衝液(p H 8.0)にて平衡化したオクチル・セファロース・4 Bカラム(40×100mm)に添加して2 Mから0 Mの塩化ナトリウムの直線濃度勾配にて溶出した。サクシニル・ロイシル・ロイシル・パリル・チロシル・メチルクマリルアミド(ペプチド研究所製、以降合成キマーゼ基質と記載する)を分解する活性画分を回収し、濃縮したものを精製ラット・キマーゼとし以降の活性測定に用いた。

(B) ヒト・キマーゼの調製

ヒト扁桃腺60gをはさみ及びメスで細切して0.1 Mリン酸緩衝液(pH8.

0)に懸濁し、ポリトロンホモジナイザーによって5分間破砕してキマーゼ粗酵素液を調製した。22000×gにて30分間遠心分離を行い沈殿をキマーゼ酵素画分とした。上記操作を2回繰り返すことにより沈殿を洗浄した後、2M塩化ナトリウム及び5%硫酸アンモニウムを含む0.1 Mリン酸緩衝液(pH8.0)に懸濁し、27000×gにて20分間遠心分離を行い上清をキマーゼ画分とした。上清を限外濾過膜にて濃縮した後、G2000SW-XLカラム(6.0×300mm)に添加して0.1 Mリン酸緩衝液(pH8.0)にて溶出した。合成キマーゼ基質を分解する活性画分を回収し、濃縮したものを精製ヒト・キマーゼとし以降の活性測定に用いた。

(C)イヌ・キマーゼの調製

イヌ心臓60gをはさみ及びメスで細切して0.1 Mリン酸緩衝液(pH8.0)に懸濁し、ポリトロンホモジナイザーによって5分間破砕してキマーゼ粗酵素液を調製した。22000×gにて15分間遠心分離を行い沈殿をキマーゼ酵素面分とした。上記操作を2回繰り返すことにより沈殿を洗浄した後、2 M塩化ナトリウム及び5%硫酸アンモニウムを含む0.1 Mリン酸緩衝液(pH8.0)に懸濁し、27000×gにて40分間遠心分離を行い上清をキマーゼ画分とした。キマーゼ画分を限外濾過膜にて高分子除去および濃縮した後、Superdex 200 HR 10/30 カラム(10×300mm)に添加して0.1 Mリン酸緩衝液(pH8.0)にて溶出した。合成キマーゼ基質を分解する活性画分を回収し、濃縮したものを精製イヌ・キマーゼとし以降の活性測定に用いた。

(D) キマーゼ阻害活性の測定

(a)合成基質を用いた測定

ラットのキマーゼ阻害活性は合成キマーゼ基質を基質として用い、反応後生成したアミノメチルクマリンの蛍光を分光蛍光光度計で測定した。すなわち 0.5 ml 測定用セルに 0.1 m M 合成キマーゼ基質を含む 0.1 5 M トリス塩酸緩衝液 (p H 8.0)を 200μ1ラットのキマーゼ溶液を 0.0002μ1及び本化合物のジメチルスルフォキシド溶液 2μ1を加え 37℃で15分間インキュベ

ートする。反応終了後ただちに励起波長370nm検出波長460nmにて産生されたアミノメチルクマリンを定量しキマーゼの活性を測定することにより50%阻害濃度(IC50:nM)を算出した。

(b) アンジオデンシン・I を基質に用いた測定

ヒト・キマーゼ及びイヌ・キマーゼ阻害活性は上記の合成基質とは別にアンジオテンシン・I(ペプチド研究所製)を基質として用いて測定した。すなわち 1.5 m l 試験管に 0.1 m M アンジオテンシン・I を含む 0.1 5 M トリス塩酸緩衝液(p H 8.0)を 2 0 0 μ l ヒト・キマーゼ溶液あるいはイヌ・キマーゼ溶液を 0.0 0 0 2 μ l 及び本化合物のジメチルスルフォキシド溶液 2 μ l を加え 3 7 ℃で 6 0 分間インキュペートする。反応終了後ただちに高速液体クロマトグラフィーにて産生されたアンジオテンシン・IIを定量し、キマーゼの活性を測定することにより 5 0 %阻害濃度(I C 50:n M)を算出した。.

(E) キマーゼ以外のプロテアーゼ阻害活性の測定

ヒト・エラスターゼ、ヒト・カテプシンG、ヒト・ウロキナーゼ、ヒト・トロンピン、ヒト・プラスミン及びヒト・ファクターXaに対する本化合物の阻害活性は各々のプロテアーゼに対する合成基質を用いてキマーゼと同様に測定した。上記のプロテアーゼはすべてペーリンガー・マンハイム社より購入製あるいは既知の方法を組み合わせて精製した。合成基質はペプチド研究所製を使用した。プロテアーゼに対する合成基質の組み合わせは以下の通りである。

プロテアーゼ

合成基質

ヒト・エラスターゼ サクシニル・アラニル・プロリル・アラニル・メチルクマリルアミド
ヒト・カテブシンG サクシニル・アラニル・アラニル・プロリル・フェニルメチルクマリルアミド
ヒト・ウロキナーゼ ビリジル・グリシル・アルギニル・

メチルクマリルアミド

ヒト・トロンピン ベンジルオキシカルポニル・アスパラギニル・

プロリル・アルギニル・メチルクマリルアミド

ヒト・プラスミン ベンジルオキシカルポニル・パリル・ロイシル

・リジル・メチルクマリルアミド

ヒト・ファクターXa フェニルメチルオキシカルポニル・ヒリジル・

グリシル・アルギニル・メチルクマリルアミド

尚、試験は複数回行った。各試験で用いたキマーゼは前述の通りの方法で各試験ごとに調製したものである。また、被検化合物としては前述の実施例で製造された化合物を用いた。各化合物のキマーゼ及びその他のプロテアーゼに対する50%阻害濃度(IC50:nM)を算出し、その結果を表13及び表14に示した。

表 1 3

ラット・キマーゼ、イヌ・キマーゼ及びおよびヒト・キマーゼに対する各化合物の50%阻害濃度(IC50:nM)

基質:サクシニル・ロイシル・ロイシル・パリル・チロシル・メチルクマリルアミド (ラット・キマーゼ) 及びアンジオテンシン・I (ヒト・キマーゼおよびイヌ・キマーゼ)

化合物番号 ラット・キマーゼ イヌ・キマーゼ ヒト・キマーゼ (IC50:nM) (IC50:nM)

3 7	2900	22	673
4 0	46	13	190
4 1	740	13	148
4 4	79	16	146

wo:	98/09949			PCT/JP97/03132
4	6	2800	494	1587
4	8	-	33	314
5	0	690	. 19	. 73
5	2	190	27	120
5	4	45	3.6	36
6	9	54	24	302
7	2	. 2100	1.6	90
7	3	550	2.9	46
7	4	510	0.92	11
7	5	220	1.0	2.6
5	5	920	98	-
5	8	340	71.	2851
6	0	450	9.1	101
6	2	200	5.0	131
7	6	190	0.19	122
7	7 .	48	1.4	7.0
7	8	42	0.32	1.6
7	9	19	0.32	2.4
8	0	52	0.35	9.0
8	1	150	0.29	114
8	2	19	0.14	0.74

(-は50%阻害濃度(IC50:nM)が1000nM以上であることを示す。)

表 1 4

キマーゼ以外のプロテアーゼに対する各化合物の 5 0 % 阻害濃度 (I C 5 0 : n M)

化合物番号	4 0	5 2	7 2	7 4	7 9	8 0	8 2
プロテアーゼ							
ヒト・カテプシンG	-	350	540	90	420	18	19
ヒト・エラスターゼ	1900	-	5500	6000	-	2100	4000
ヒト・ウロキナーゼ	-	-	-	-	-	_	_
ヒト・トロンピン	-	-	_	_	_	_	-
ヒト・プラスミン	-	_	_	_	_	_	_
ヒト・ファクターXa	_	-	_	-	_	_	-

(-は50%阻害濃度 (IC50: nM) が10000nM以上であることを示す。)

表13及び表14から明らかなように本発明による化合物は低濃度でラット・キマーゼ、イヌ・キマーゼ及びヒト・キマーゼを阻害し、キマーゼ以外のプロテアーゼに対する選択性も示した。また、ヒト・キマーゼ及びイヌ・キマーゼにおいてはキマーゼの生体内での基質のひとつであるアンジオテンシン・Iを基質として用いた場合でも同様に低濃度でキマーゼの活性を阻害した。さらに、化合物50、化合物54、化合物72、化合物73、化合物74、化合物75、化合物77、化合物78、化合物79、化合物80及び化合物82はヒト・キマーゼに対しては阻害活性が対して阻害活性が強く、かつその他のヒト・プロテアーゼに対しては阻害活性がないことから、血栓溶解及び血液凝固等に副作用を及ぼさない治療薬として期待される。特に表14の化合物はキマーゼ阻害活性が特に強力であることから、最も好ましい化合物であると考えられる。

試験例 2

肥満細胞脱顆粒抑制作用

(A)肥満細胞の調製法

ラット(SD系、オス、8~10週齢)の腹腔に30mlの肥満細胞緩衝液 (塩化ナトリウム 150mM、塩化カリウム 3.7mM、リン酸水素ニナト リウム3.0mM、リン酸ニ水素ナトリウム 3.5mM、デキストロース 5.6mM、pH7.0)を注入し、腹腔細胞を回収し、800回転/分、5分間遠心した後、腹腔浸潤細胞を沈澱として集めた。沈澱細胞を更に肥満細胞緩衝液にて2回洗浄し、一定の細胞濃度に再懸濁後、目的の実験に使用した。

(B) 肥満細胞の脱顆粒抑制作用 (ラット肥満細胞のヒスタミン遊離抑制作用)

上記(A)の操作で得られた肥満細胞を $1 \times 10^\circ$ 個となるように肥満細胞緩衝液に懸濁し、37%に保温した。あらかじめ37%に保温しておいた1.5m1 試験管に各薬物の溶液を $2\mu1$ と細胞懸濁液 $200\mu1$ を加え、37%、 $10分間保温した。保温後、抗IgE抗体(BETHYL Lab.Inc.製)<math>2\mu1$ を加え、更に37%で15分間保温した。反応終了後、ただちに氷冷し、4%、4000回転/分、5分間遠心した後、上清を保存した。上清のヒスタミンはオルト・フタルアルデヒドで修飾した後に高速液体クロマトグラフィーにて測定し、50%阻害濃度(IC50: μ M)を算出した。結果を表15に示した。

表 1 5

肥満細胞のヒスタミン遊離に対する各化合物の50%阻害濃度(IC50:μ M)

化合物 ヒスタミン遊離抑制活性 (IC50:μM)
40 1.8
44 1 4
52 50
54 35
71 13

試験例 3

好酸球活性化抑制活性

(A) 好酸球の調製法

モルモット(ハートレー系、オス、6週齢)にポリミキシンB(シグマ社製)を1週間に1回、6~8週間、1mg腹腔投与した。ポミキシンB最終投与後モルモットの腹腔に50mlのPBS(リン酸緩衝生理食塩水)を注入し、細胞を回収した。800回転/分、5分間遠心して腹腔浸潤細胞を沈澱として集めた後、1mlの40%フィコール溶液(40%フィコール(ファルマシア社製)、HBSS(ハンクスの調整塩溶液))に懸濁させ、フィコール不連続密度勾配(40~90%)上に重磨した。1500回転/分、40分間遠心し、好酸球画分を回収した。通常この操作で99%以上の純度の好酸球が得られた。さらに、RPMI1640培地(10%BSA(ウシ血清アルブミン・ベーリンガーマンハイム社)にて細胞を2回洗浄し、一定の細胞濃度に再懸濁後、目的の実験に使用した。

(B) 好酸球の抑制作用 (モルモット好酸球の活性酸素放出抑制作用) 上記 (A) のフィコール密度勾配法で得られた好酸球 (純度 9 9 %以上) を 4

×10 * 個となるように綴衝液(塩化ナトリウム 0.136 M、塩化カリウム 2.7 m M、塩化カルシウム 1.8 m M、塩化マグネシウム 1.0 m M、炭酸水素ナトリウム 11.9 m M、Dーグルコース 5.5 m M H E P E S 5.0 m M、リン酸二水素ナトリウム 0.36 m M p H 7.2)に懸濁した。あらかじめ37℃に保温しておいた96穴マルチウェルブレート(化学発光測定用、白色タイプ)に各薬物2μ1と細胞懸濁液を180μ1を加え、37℃、10分間保温した。保温後、P A F(血小板活性化因子)(5×10 M)20μ1とルミノール溶液20μ1を加え、直ちに化学発光を測定(L u m i n o s k a n L a b o s y s t e m 社製)した。5分間の化学発光量を測定し、測定値とし、50%阻害濃度(I C 50:μM)を算出した。結果を表16に示した。

表 1 6

好酸球の活性酸素放出に対する各化合物の50%阻害濃度(IC50: μM)

化合物	活性酸素放出抑制活性 (IC50: μM)
4 0	5.6
4 4	1 8
5 2	2 6
5 4	6 2
6 9	2.5
7 1	2.6
7 3	3.0

表 1 5 及び表 1 6 からわかるように、キマーゼ阻害活性を有する本化合物は肥満細胞及び好酸球の活性化を低温度で抑制し、肥満細胞と好酸球を同時に抑制した。

産業上の利用の可能性

上記の通り、キマーゼ阻害活性を有する本化合物はラット・キマーゼのみならずヒト・キマーゼも低濃度で抑制し、かつ、その他のプロテアーゼに対しては抑制を示さなかった。また本化合物はキマーゼによるアンジオテンシン・I からアンジオテンシン・I I への変換も低濃度で抑制し、かつ肥満細胞活性化抑制作用および好酸球抑制活性化抑制作用をも有するので、例えば喘息、アレルギー、炎症、リュウマチ、高血圧、心不全、心筋梗塞、心肥大、血管形成やアテロームを合併する血管損傷、腎炎及び腎不全を治療又は予防する薬剤として使用することが期待される。

1. 下記の化学式(I)で表される新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

[式中、R*はフェニル基であり、その環上には下記に定義される基Aから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある(基A;基Aはハロゲン、ニトロ、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基またはハロゲノ置換低級アルキル基を示す。)。

R'は(i)アリール、(ii)ヘテロアリールまたは(iii)C」への直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基であり、それぞれ独立に、基Aについて定義された置換基を1つまたはそれ以上有することがある;またはR'は前記(i)~(iii)の基上にOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R。、NR。CHO、NR。COR。、SO2OR。、SO2Ra、CONR。SO2R。およびP(O)(OR。)2よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある(この中で、R。~R。は独立に水素、低級アルキルまたは置換低級アルキル;またはR。~R。は独立にアリール(1-7C)アルキル、ヘテロアリール(1-7C)アルキル、アリールおよびヘテロアリールであり、これらの内、アリールまたはヘテロアリールの環上には前記に定義された基Aから選択される1つまたはそれ以上、通常1ないし3個の置換基を有する事がある。また置換低級アルキルは置換基としてハロゲン、ニトロ、水酸基から選ばれる原子または基を1ないし3個有する。);あるいはR'は前記(i)~(iii)の基上に下記に定義される環状基Gを、置換基として一つまたはそれ以上有する場合がある(環状基G;環状基Gは酸素原子また

は窒素原子を1ないし3の範囲で含む5または6 員環からなる複素環基を示し、 置換基を有しても良い。)。

 R^2 は($1\sim 8$ C)アルキル、アリール($1\sim 7$ C)アルキル、ヘテロアリール($1\sim 7$ C)アルキル、アリール、;または R^2 は前記に定義された基Bもしくは基Bを置換基として有する($1\sim 8$ C)アルキル;あるいは前記に定義された環状基Gを置換基として有する($1\sim 8$ C)アルキルを示す。

R³は水素;またはR³は(i)D(CH₂)。--,・CO、(ii)D・CO・E・COあるいは(iii)D・SO₂・E・COであるアシル基、;またはR³はD(CH₂)。。・SO₂あるいはD・CO・E・SO₂であるスルホニル基(ここで基Dは水素、C1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基、アリール基、ハロゲノ低級アルキル、ハロゲノ低級アルコキシ、アミノ、低級アルコキシアミノ、ハロゲノ低級アルキルアミノ、RьR。N、RьR。N・O、R。O、R。、R。OCO、RьR。NCO、R。SO₂NRь、R。S、および前記に定義された環状基Gを示す。また基Eは炭素数1ないし6の2価の架橋基を示す。);またはR³は基RьR。NCOで示されるウレア基;またはR³は、RьR。N・CSで示されるチオウレア;またはR³はR。である。

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または炭素原子を示し、R.~R。で表される基で置換されていてもよい。

Zはポリメチレン基を示し、ポリメチレン基上の水素原子は独立に R。、R。で置換されてもよい。

2. 化学式(I)においてR²が下記のものを示す請求の範囲第1項記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩[R²は(1~8 C) アルキル、アリール(1~7 C) アルキル、アリール、1~7 C) アルキル、アリール、; またはR²は前記に定義された基B(但し化学式(I)においてYが窒素原子を示し、Xが炭素原子を示すとき、R²はOR₄またはNR₅R₆以外の基を示す。) もしくは基Bを置換基として有する(1~8 C) アルキル; あるいは前記に定義された環状基Gを置換基として有する(1~8 C) アルキルを示す。]。
3. 環状基Gが,ビリジルオキシ、2-オキソー1、2-ジヒドロービリジン-1~イル、ビリミジルオキシ、ビラジルオキシ、ビリダジルオキシまたは4位に低

級アルキル基またはアリール低級アルキル基を有する事があるピペラジン-1-イル、ピロリジン-1-イル、ピペリジン-1-イル、4-モルホリン-4-イル、ピロール-1-イルよりなるグループから選択される基を示す請求の範囲第1項または第2項記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

4. 化学式(I)において各記号が下記のものを示す請求の範囲第1項記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩 [R°はフェニル基であり、その環上には基Aとしてハロゲン、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、トリフルオロメチル基から選択される1つから5つまでの置換基を有する場合がある。

R¹はフェニル、チエニル、フリル、ピリジル、ピロリルまたはC1~6の直鎖、 分岐鎖あるいは環状のアルキル基であり、それぞれ独立に、基Aについて前記に 定義された置換基を1つまたはそれ以上有することがある;またはR1は前記の フェニル、チェニル、フリル、ビリジル、ピロリルまたはC1~6の直鎖、分岐 鎖あるいは環状のアルキル基の基上にOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R . NRbCHO, NRbCOR. SO2OR. SO2Ra, CONRbSO2R. # よびP(O)(OR。)2よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換 基を有する場合がある(この中で、R╻~R。は独立に水素、低級アルキル:また は R。~ R。は独立にアリール(1-7C) アルキル、ヘテロアリール(1-7 C)アルキル、アリールおよびヘテロアリールであり、これらの場合、アリール またはヘテロアリールの環上には基Aから選択される1つまたはそれ以上の置換 基を有する事がある):あるいは R 'は前記のフェニル、チエニル、フリル、ヒリ ジル、ピロリルまたはС1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基の基上 に、ビリジルオキシ、2-オキソー1、2-ジヒドロビリジン-1-イル、ビリ ミジルオキシ、ヒラジルオキシ、ヒリダジルオキシまたは4位に低級アルキル基 またはアリール低級アルキル基を有する事があるヒベラジン-1-イル、または ピロリジンー1ーイル、ピペリジンー1ーイル、4ーモルホリンー4ーイル、2 ーオキソー1、2-ジヒドロビリジン-1-イル、ピロール-1-イルよりなる グループから選択される環状基Gを置換基として一つまたはそれ以上有する場合

がある。

 R^2 は($1\sim 4$ C)アルキル、アリール($1\sim 3$ C)アルキル、ヘテロアリール($1\sim 3$ C)アルキル、アリール、;または R^2 は、前記に定義された基Bもしくは基Bを置換基として有する($1\sim 3$ C)アルキル;あるいは前記に定義された環状基Gを置換基として有する($1\sim 3$ C)アルキルを示す。

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または炭素原子を示し、R。~R。で表される基で置換されていてもよい。

Z は - C H_2 - e 示し、 2 つの水素原子は独立に R 。、 R 。で置換されてもよい。]。

5. 化学式(1)において下記の各記号が下記のものを示す請求の範囲第1項ないし 第4項記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩 [R°は フェニル基であり、その環上には基Aとしてハロゲン、水酸基、低級アルコキシ 基、低級アルキル基、トリフルオロメチル基から選択される1つから3つまでの 置換基を有する場合がある。

R'はフェニル基であり、その環上には前記に定義された基Aを独立に一つ以上有する事がある。;またはR'はOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R。、NR。R。、NR。R。、NR。CHO、NR。COR。、SO2OR。、SO2R。、CONR。SO2R。およびP(O)(OR。) 2よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある。

R "は(1~4C) アルキル、アリール (1~3C) アルキル、ヘテロアリール (1~3C) アルキル、アリール、;またはR*は前記に定義された基Bもしくは 基Bを置換基として有する(1~3C)アルキル;あるいは下記に定義された環 状基Gを置換基として有する(1~3C)アルキルを示す。ここで基Gはビリジ ルオキシ、2-オキソー1、2-ジヒドロピリジン-1-イル、ピリミジルオキ シ、ヒラジルオキシ、ヒリダジルオキシまたは4位に低級アルキル基またはアリ ール(1-7C)アルキル基を有する事があるヒベラジン-1-イル、またはヒ ロリジン-1-イル、ピペリジン-1-イル、4-モルホリン-4-イル、ピロ ールー1-イルよりなるグループから選択される環状基Gを示す。

R³は水素;またはR³は(i)D·(CH₂)。- 3·CO、(ii)D·CO·E·C Oあるいは(iii)D・SOz・E・COであるアシル基、あるいはD・(CH₂) 。- 3・SO2およびD・CO・E・SO2であるスルホニル基、(ここで基Dは水素、 C1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基、トリフルオロメチル、2, 2, 2-トリフルオロエトキシ、2, 2, 2-トリフルオロエチルアミノ、CO ORa、CONRaR。、NRaR。または上記に定義された基Gを示す。);または R³は、R₀R₀N・CSで示されるチオウレア;また基Eは独立に、2価のベンゼ ン核、2価のヘテロアリール核、1,4-ヒペラジン-ジーイル、2価のシクロ ヘキシル基、2価の1,4-シクロヘキサジエニル基);またはR゚はR₄である。

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または無置換炭素原子を示す。

2は一CH₂ーを示し、2つの水素原子は独立にR₄、R₅で置換されてもよ い。]。

6. 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す請求の範囲第1項ないし 第4項記載の新規アセトアミド誘導体または薬理学的に許容される塩〔R°は無置 換フェニル基または置換基としてハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級ア ルコキシ、低級アシルオキシから選ばれる1ないし2個の置換基で置換された貿 換フェニル、R゙は無置換フェニル基、R゙は無置換フェニル基、無置換の(1~ 8C)アルキルまたは置換基としてカルポキシル、低級アシルオキシ、フェニル、 ピロリジン-1-イル、ピリジル、ピリジルオキシ、2-オキソー1、2-ジヒ ドロピリジン-1-イル、ピリミジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリダジルオキ

シまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルカルポニル、モルホリノから選ばれる基を有する置換(1~8 C)アルキル基、R³は水梨、低級アシル基、ホルミル、スルファモイル、低級アルキルスルホニル、アリール低級アルキルスルホニル、ヘテロアリールスルホニル、トリフルオロメチルスルホニルまたはテトラヒドロフロイル、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子、Zは-CH2-を示す。]。

- 7. 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す請求の範囲第1項ないし第4項記載の新規アセトアミド誘導体または薬理学的に許容される塩 [R°は無置換フェニル基、R¹は無置換の(1~8 C) アルキルまたは置換基としてピロリジン-1-イル、ピリジルオキシ、2-オキソ-1、2-ジヒドロピリジン-1-イル、ピリミジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリダジルオキシまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルカルボニルから選ばれる基を有する(1~8 C) アルキル基、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子をしめす。2は-CH:-を示す。]。8. 化学式(I)においてR³は水素、低級アルキルカルボニル、低級アルコキシカルボニル、アシル、スルホニル、スルファモイルより選ばれる基である請求の範囲第1項ないし第4項の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
- 9. 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す請求の範囲第1項記載の 新規アセトアミド誘導体または薬理学的に許容される塩。

 R° は無置換フェニル基または低級アルコキシ置換フェニル基、 R° は無置換フェニル基、 R° は低級アルコキシ、 R° は水素、低級アルコキシカルボニル、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子をしめす。Zは $-CH_{2}$ -を示す。

10. 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

 R° は無置換フェニル基、 R° は無置換フェニル基、 R° は $3-(2-オキソー1,2-ジヒドロヒリジン-1-イル) プロビル、 <math>R^{\circ}$ は水素、 t-プチルオキシカルポニル、ホルミル、アセチル、低級アルキルスルホニル、アリール低級アルキルスルホニル、ヘテロアリールスルホニル、トリフルオロメチルスルホニル、

低級アルキルアミノスルホニル、アリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリールアミノスルホニルから選ばれる基、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子、Zは一CH2-を示す。

1. 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

R°は無置換フェニル基、 R¹は無置換フェニル基、R2は3-(2-ビリジルオキシ)プロビル、R³は水素、tーブチルオキシカルボニル、ホルミル、アセチル、低級アルキルスルホニル、アリール低級アルキルスルホニル、ヘテロアリールスルホニル、トリフルオロメチルスルホニル、低級アルキルアミノスルホニル、アリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリールの低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリールアミノスルホニル、ヘテロアリールアミノスルホニル、ヘテロアリールアミノスルホニル、ヘテロアリールアミノスルホニルから選ばれる基、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子、Zは-CH₂-を示す。

12.2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N- $\{2,3-ジオキソ-1-(3-フルオロフェニル)メチル}$ ブチルアセトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。

 $13.2-(5-アミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソ-6-(4-モルホリン-4-イル)-1-フェニルメチル} ヘキシルアセトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。$

14.2-(5-アミノまたはセーブチルオキシカルポニルアミノまたはアセチルアミノ-6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー<math>1-4ル)-N- $\{2,3-ジオキソ-1-フェニルメチル-6-(2-オキソ-1,2-ジヒドロビリジン-1-4ル)\}$ ヘキシルアセトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。

セトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。

16. (A) 2- (5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロヒリミジン-1-イル)-N-{2-メトキシカル ポニルー1-(4-ヒドロキシフェニル)メチルー2-オキソ〉エチルアセトア ミド、(B) 2 - (5 - t - ブチルオキシカルポニルアミノー 6 - オキソー 2 -フェニルー1、6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2-メトキシカル ポニル-1- (3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル) メチル-2-オキソ} エチルアセトアミド、 (C) 2 - (5 - アミノ - 6 - オキソ - 2 - フェニル - 1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-(2-オキソー2-フェニルカルバ モイル-1-フェニルメチル) エチルアセトアミド、(D)2-(5-アミノー 6-オキソー2-フェニルー1、6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-(2-ベンジルカルバモイルー2-オキソー1-フェニルメチル) エチルアセト アミド、(E) 2 - (5 - アミノー 6 - オキソー 2 - フェニルー 1 , 6 - ジヒド ロビリミジン-1-イル)-N-(2-オキソ-2-フェニルエチルカルバモイ ルー1-フェニルメチル) エチルアセトアミド、(F)2-(5-t-ブチルオ キシカルポニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジ ンー1-イル)-N-{2-メトキシカルポニル-1-(4-メチルオキシフェ ニル) メチルー2-オキソ} エチルアセトアミド、(G)2-(5-t-ブチル オキシカルポニルアミノー6ーオキソー2-フェニルー1、6-ジヒドロビリミ ジンー1ーイル) **- N-(2-オキソー2-フェニルエチルカルバモイル-1-**フェニルメチル) エチルアセトアミド、(H) 2 - (5 - t - ブチルオキシカル ポニルアミノー 6 -オキソー 2 -フェニルー 1 , 6 -ジヒドロビリミジンー 1 -イル)-N-{2-メトキシカルポニル-1-(4-メチルオキシフェニル)メ チルー2-オキソ}エチルアセトアミド、あるいはそれらの薬理学的に許容され る塩。

1-フェニルメチル) ヘキシルアセトアミド、 (C) 2-(5-アミノ-6-オ キソー 2-フェニル-1 , 6-ジヒドロビリミジン-1-イル) -N-(2, 3-3) ージオキソー 6-フェニル-1-フェニルメチル) ペンチルアセトアミド、

 $\begin{array}{c} (I) \ 2-(5-r) + (1-6-r) + (1-2-r) + (1$

- (4-メチルピペラジン-1-イル)-2、3、7-トリオキソ}ヘブチルア セトアミド、(O) 2-(5-アミノ-6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソー6-(4-モルホリ ンー4ーイル)-1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド、(P)2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1、6-ジヒドロビリミジンー1-イル)・ $-N - \{2, 3, -9 \}$ ミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロヒリミジンー1ーイル)ー シ) } ヘキシルアセトアミド、(R) 2 - (3 - アミノー 2 - オキソー 6 - フェ ニルー1.2ージヒドロビラジンー1ーイル)-N-(2ーメトキシカルポニル $-2- \pm 1 - 1 - 2 \pm 2 + 2 = 1 - 2 = 1$ ミノー1, 6ージヒドロー6ーオキソー1, 3, 4ートリアジニル) - N - (2 ーメトキシカルポニルー2ーオキソー1ーフェニルメチル)エチルアセトアミド、 (T) 2 - (5 - t - ブチルオキシカルボニルアミノー6 - オキソー2 - フェニ N-1, 6-3 + 1フェニルメチル) ブチルアセトアミド、(U) 2 - (5 - t - ブチルオキシカル ポニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1ー イル)-N-(2,3-ジオキソー1-フェニルメチル)ヘキシルアセトアミド、 (V)2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソー2-フェニ フェニルメチル) ヘプチルアセトアミド、(W) 2 - {5-(3-テトラヒドロ フロイルアミノ) - 6 - オキソー2 - フェニルー1, 6 - ジヒドロピリミジンー $6 - \Im \mathsf{LFD} \mathsf{LU} = \Im \mathsf$ ルオロフェニル)メチル}ブチルアセトアミドあるいはその薬理学的に許容され る塩。

18.(A)化学式(1)の新規アセトアミド誘導体が酸性化合物であるとき、その

薬理学的に許容される塩がアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アルミニウム塩、アンモニウム塩または薬剤学的に許容されるカチオンを生じる有機塩基から得られる塩; (B) 化学式(I)の新規アセトアミド誘導体が塩基性化合物であるとき、その薬理学的に許容される塩が薬剤学的に許容されるアニオンを生じる酸を用いる事により生成する酸付加塩から選択される請求の範囲第1項記載の新規アセトアミド誘導体の塩。

- 19. 請求の範囲第1項ないし第18項に記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩を有効成分とする医薬。
- 20.請求の範囲第1項ないし第19項に記載の新規アセトアミド誘導体または その薬理学的に許容される塩を有効成分とする新規プロテアーゼ阻害剤。
- 2 1. 請求の範囲第 1 項ないし第 2 0 項に記載の新規アセトアミド誘導体または その薬剤学的に許容される塩を有効成分とする新規キマーゼ阻害剤。
- 2. 請求の範囲第1項~第18項に記載の新規アセトアミド誘導体またはその 薬剤学的に許容される塩を有効成分とする新規肥満細胞脱顆粒抑制剤または肥満 細胞ヒスタミン遊離抑制剤。
- 23. 請求の範囲第1項~第18項に記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬剤学的に許容される塩を有効成分とする新規好酸球活性化抑制剤または好酸球活性酸素放出抑制剤。
- 24.以下の(A)または(B)にあげる工程を有することを特徴とする、請求の範囲第1項ないし第18項記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩の製法。
 - (A) 化学式(I)の新規アセトアミド誘導体の合成に際し、化学式 (II)

に示されるアルコール体の化合物をアルコール保護基がある場合にはそれを除去した後、酸化し、化学式(1)の新規アセトアミド誘導体とする工程(式中R。は水素またはヒドロキシ基の保護基を示す。)、または、

(B) 化学式(III)

あるいは、化学式 (IV)

(化学式(III)または(IV)における R^3 'は請求の範囲第1項で定義された R^3 と同じ意味を示す。)における R^3 'が水素である化合物と、化学式 (V)

$$R^3HN$$
 N
 $COOH$
 (V)

あるいは、化学式 (VI)

のいずれかの化合物とを縮合する工程(上記式中における Rº、 Rº、 Rº、 X、 Y および Z は上記(1)で定義された基を示す)。

25. R°、R¹、R²、R³、X、YおよびZが請求の範囲第1項で定義された基である請求の範囲第24項記載の化学式(II)の化合物およびその塩。

26. R°、R²、および2が請求の範囲第1項で定義された基であり、R³、が請求の範囲第1項に定義された基である、請求の範囲第24項記載の化学式 (III) の化合物およびその塩。

27. R°、R²、および2が請求の範囲第1項で定義された基であり、R³'が請求の範囲第24項に定義された基である、請求の範囲第22項記載の化学式(]V)の化合物およびその塩。

28. R'、R³、XおよびYが請求の範囲第1項で定義された基である請求の範囲第24項記載の化学式(V)の化合物およびその塩。

29. R 'およびR 'が請求の範囲第1項で定義された基である請求の範囲第24 項記載の化学式 (VI) の化合物およびその塩。

 $30.3-R^3$ ' $-5-(R_2CO)-2$, 2-ジ低級アルキルー $4-(R^0-Z)$ オキサゾリジン(オキサゾリジンのケトン誘導体)またはその塩(式中 R^0 、 R^2 およびZが請求項1で定義された基であり、 R^3 'は請求の範囲第1項で定義された R^3 と同じ意味を示す。)。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP97/03132

C07	D241/20, C07D253/06, C07D4 D417/12, A61K31/495, A61K3	01/12, C07D405/12, C07	D417/06		
	To the second of the second se	oth national classification and IPC	A61K31/53		
	LDS SEARCHED				
Int 06,	CO7D401/00-12, C07D405/00	239/00-42, C07D241/00-2 -12, C07D417/00-12, A6	lK31/00-535		
	tion searched other than minimum documentation to th				
CAP	ata base consulted during the international search (nam LUS (STN), CA (STN), REGISTR	to of data base and, where practicable, search of Y (STN)	corms used)		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where	· -	Relevant to claim No.		
PA	WO, 96/33974, Al (The Gree October 31, 1996 (31. 10.	en Cross Corp.), 96)(Family: none)	1 - 30		
A	EP, 528633, A1 (Imperial of February 24, 1993 (24. 02. 4 US, 5254558, A & JP, 5-2	. 93)	1 - 30		
A	WO, 93/21209, Al (Zeneca I October 28, 1993 (28. 10. & EP, 636142, Al & JP, 7-5	93)	1 - 30		
A	WO, 93/21214, Al (Zeneca I October 28, 1993 (28. 10. & EP, 636143, Al	93)	1 - 30		
A	JP, 8-143517, A (Nippon Ka June 14, 1996 (14. 06. 96)	yaku Co., Ltd.), (Family: none)	1 - 30		
	documents are listed in the continuation of Box C				
'A" documen	Special categories of cited document: "I" Inter document published after the international filling date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand to be of particular relevance. Interdecement published after the international filling date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention				
"L" document cited to e	E" sarlier document but published on or after the interestional filling date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered asvet or cannot be considered asvet or cannot be considered as a priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another clauses or other cited to establish the publication date of another clauses or other cannot be considered asvet or cannot be considered as a considered a				
	ocument referring to an oral disclosure, are, exhibition or other considered to involve an inventive step when the document is				
means combined with eac or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art the priority date claimed combined with eac or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art the priority date claimed "A" document member of the same patent family					
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report					
December 3, 1997 (03. 12. 97) December 16, 1997 (16. 12. 97)					
	ome and mailing address of the ISA/ Authorized officer				
Japanese Patent Office					
	m PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)				

Int. Cl. * C07	D213/64, C07D239/42, C07D241/20, C07D253/06, C61K31/44, A61K31/535, A61K31/53	007D401/12, C07D405/12, C07D417/06, C07D	417/12, A61K31/495,
	行った分野	······································	
調査を行った Int. Cl. [®] C07 A61K31/00-53	最小限資料(国際特許分類(IPC)) D213/00-64, C07D239/00-42, C07D241/00-20, C07 5	T0253/00-06, C07D401/00-12, C07D405/00-	12, C07D417/00-12,
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
国際調査で使 CAPLUS (STN),	用した電子データベース(データベースの名称 CA(STN), REGISTRY(STN)	(CV7D229/42, CV7D241/20, CV7D253/06, CV7D401/12, CV7D405/12, CV7D417/06, CV7D417/12, A61K31/495, 4, A61K31/536,	
	ると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の鉱南が間渡する	とまけ、その間流子を築所の事業	
PA	▼0,96/33974,A1(株式会社ミドリ十字) 31.10 ファミリー無し	月. 1996 (31. 10. 96)	
A	EP, 528633, A1 (IMPERIAL CHEM IND PLC) 24. 2,5 AUS, 5254558, A AJP, 5-286946, A	7. 1993 (24. 02. 93)	1-30
	WO, 93/21209/A1 (ZENECA LTD) 28. 10月. 1993 (21 &RP. 636142, A1 &JP, 7-505874, W	8. 10. 93)	1-30
☑ C欄の続き	にも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
もの	ウカテゴリー 他のある文献ではなく、一般的技術水準を示す なではあるが、国際出願日以後に公表されたも	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ て出願と矛盾するものではなく、	
の 「L」優先権主 日若しく 文献(選	E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する E由を付す)	「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考え 「Y」特に関連のある文献であって、	もられるもの 当該文献と他の1以
「P」国際出題	: る関示、使用、展示等に言及する文献 『日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出顧	よって進歩性がないと考えられる	
国際調査を完了			2.97
日本国	名称及びあて先 特許庁 (1 S A / J P) 便番号100	特許庁審査官(権限のある職員)	4C 9164
東京都	「千代田区蔵が関三丁目4 3号	電話 号 03-3581-1101	内線 3452

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1992年7月)

用文献の ウテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 NO. 93/21214, A1(ZENECA LTD)28. 10月. 1993(28. 10. 93) &EP, 636143, A1 JP. 8-143517, A(日本化薬株式会社) 14. 6月. 1996(14. 06. 96) ファミリーなし	関連する 請求の範囲の番号 1-30
	VO. 93/21214, A1(ZENECA LTD)28. 10月. 1993(28. 10. 93) &EP, 636143, A1 JP. 8-143517, A(日本化薬株式会社) 14. 6月. 1996(14. 06. 96)	1-30
	&EP, 636143, A1 	
	JP.8-143517.A(日本化薬株式会社) 14.6月.1996(14.06.96) ファミリーなし	1-30
	JP.8-143517,A(日本化業株式会社) 14.6月.1996(14.06.96) ファミリーなし	1-30
	77 t 9 - 4 C	
	·	
	·	
		I
•		,
	•	
İ	-	
		1
ļ		
	•	
	·	
		}
	•	
		1
1		
	·	